

○東北大学研究推進・支援機構コアファシリティ統括センターの利用設備等及び利用料に関する内規

平成 29 年 4 月 12 日

研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

改正 平成 29 年 6 月 30 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 29 年 10 月 17 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 30 年 2 月 1 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 30 年 4 月 2 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 30 年 5 月 28 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 30 年 11 月 2 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 31 年 1 月 9 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 31 年 4 月 18 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和元年 10 月 1 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和元年 11 月 1 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 2 年 5 月 12 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 2 年 6 月 30 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 2 年 10 月 1 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 2 年 12 月 25 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 3 年 3 月 15 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 3 年 3 月 23 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 3 年 4 月 28 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 3 年 7 月 28 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 3 年 10 月 1 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 3 年 10 月 6 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 4 月 4 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 4 月 28 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 5 月 31 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 7 月 1 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 10 月 4 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 11 月 28 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 5 年 4 月 3 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 5 年 5 月 2 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 5 年 8 月 1 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 5 年 9 月 29 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 5 年 10 月 26 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 5 年 11 月 29 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 6 年 3 月 29 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 6 年 5 月 7 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 6 年 7 月 1 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 6 年 8 月 1 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 6 年 10 月 1 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 6 年 11 月 13 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 7 年 3 月 28 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

(趣旨)

第 1 条 この内規は、東北大学研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター設備等利用内規(平成 29 年 4 月 12 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定)第 2 条及び第 10 条第 2 項の規定に基づき、東北大学研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター(以下「コアファシリティ統括センター」という。)に登録する共用可能な研究設備・機器(以下「設備等」という。)及び利用料について定める。

(設備等)

第 2 条 コアファシリティ統括センターに登録する共用可能な設備等のうち、コアファシリティ統括センター設備統合管理システム(以下「管理システム」という。)により利用申請する設備等(ただし、次項に該当する設備等は除く)及び利用料の額は、別表 1 に掲げるとおりとする。

2 コアファシリティ統括センターに登録する共用可能な設備等のうち、共同利用・共同研究拠点制度等に基づき運用される設備等及び利用料の額は、別表 2 に掲げるとおりとする。ただし、当該設備等のうち、管理システム以外のシ

システム等により利用申請する設備等の利用料は、別に定める。

附 則

- 1 この内規は、平成 29 年 4 月 12 日から施行し、平成 29 年 4 月 1 日から適用する。
- 2 東北大学研究教育基盤技術センターテクニカルサポートセンターの利用設備等及び利用料に関する内規(平成 20 年 2 月 20 日研究教育基盤技術センターテクニカルサポートセンター長裁定)は、廃止する。

附 則(平成 29 年 6 月 30 日改正)

この内規は、平成 29 年 7 月 1 日から施行する。

附 則(平成 29 年 10 月 17 日改正)

この内規は、平成 29 年 10 月 17 日から施行し、平成 29 年 10 月 1 日から適用する。

附 則(平成 30 年 2 月 1 日改正)

この内規は、平成 30 年 2 月 1 日から施行する。

附 則(平成 30 年 4 月 2 日改正)

この内規は、平成 30 年 4 月 2 日から施行し、平成 30 年 4 月 1 日から適用する。

附 則(平成 30 年 5 月 28 日改正)

この内規は、平成 30 年 6 月 1 日から施行する。

附 則(平成 30 年 11 月 2 日改正)

この内規は、平成 30 年 11 月 2 日から施行し、平成 30 年 11 月 1 日から適用する。

附 則(平成 31 年 1 月 9 日改正)

この内規は、平成 31 年 1 月 9 日から施行し、平成 31 年 1 月 1 日から適用する。

附 則(平成 31 年 4 月 18 日改正)

この内規は、平成 31 年 4 月 18 日から施行し、平成 31 年 4 月 1 日から適用する。

附 則(令和元年 10 月 1 日改正)

この内規は、令和元年 10 月 1 日から施行する。

附 則(令和元年 11 月 1 日改正)

この内規は、令和元年 11 月 1 日から施行する。

附 則(令和 2 年 5 月 12 日改正)

この内規は、令和 2 年 5 月 12 日から施行し、令和 2 年 4 月 1 日から適用する。

附 則(令和 2 年 6 月 30 日改正)

この内規は、令和 2 年 7 月 1 日から施行する。

附 則(令和 2 年 10 月 1 日改正)

この内規は、令和 2 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(令和 2 年 12 月 25 日改正)

この内規は、令和 2 年 12 月 25 日から施行する。

附 則(令和 3 年 3 月 15 日改正)

この内規は、令和 3 年 3 月 23 日から施行する。

附 則(令和 3 年 3 月 23 日改正)

この内規は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(令和 3 年 4 月 28 日改正)

この内規は、令和 3 年 5 月 1 日から施行する。

附 則(令和 3 年 10 月 1 日改正)

この内規は、令和 3 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(令和 3 年 10 月 6 日改正)

この内規は、令和 3 年 10 月 6 日から施行し、令和 3 年 10 月 1 日から適用する。

附 則(令和 4 年 4 月 4 日改正)

この内規は、令和 4 年 4 月 4 日から施行し、令和 4 年 4 月 1 日から適用する。

附 則(令和 4 年 4 月 28 日改正)

この内規は、令和 4 年 5 月 1 日から施行する。

附 則(令和 4 年 5 月 31 日改正)

この内規は、令和 4 年 6 月 1 日から施行する。

附 則(令和 4 年 7 月 1 日改正)

この内規は、令和 4 年 7 月 1 日から施行する。

附 則(令和 4 年 10 月 4 日改正)

この内規は、令和 4 年 10 月 4 日から施行し、令和 4 年 10 月 1 日から適用する。

附 則(令和 4 年 11 月 28 日改正)

この内規は、令和 4 年 12 月 1 日から施行する。

附 則(令和 5 年 4 月 3 日改正)

この内規は、令和5年4月3日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

附 則(令和5年5月2日改正)

この内規は、令和5年5月2日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

附 則(令和5年8月1日改正)

この内規は、令和5年8月1日から施行する。

附 則(令和5年9月29日改正)

この内規は、令和5年10月1日から施行する。

附 則(令和5年10月26日改正)

この内規は、令和5年11月1日から施行する。

附 則(令和5年11月29日改正)

この内規は、令和5年12月1日から施行する。

附 則(令和6年3月29日改正)

この内規は、令和6年4月1日から施行する。

附 則(令和6年5月7日改正)

この内規は、令和6年5月7日から施行し、改正後別表1の設備番号776の学外委託利用料の規定は、令和5年8月1日から適用する。

附 則(令和6年7月1日改正)

この内規は、令和6年7月1日から施行し、改正後別表1の設備番号777の学外委託利用料の規定は、令和6年4月1日から適用する。

附 則(令和6年8月1日改正)

この内規は、令和6年8月1日から施行し、改正後別表1の設備番号777の学外委託利用料の規定は、令和6年4月1日から適用する。

附 則(令和6年10月1日改正)

この内規は、令和6年10月1日から施行する。

附 則(令和6年11月13日改正)

この内規は、令和6年12月1日から施行する。

附 則(令和7年3月28日改正)

この内規は、令和7年4月1日から施行する。

別表1(第2条第1項関係)

別表2(第2条第2項関係)

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部門
418	熱分析装置 一式	リガク Thermo Plus Evo 2TD	学内	本人利用	2,357 円/ 時間	AIMR
418	熱分析装置 一式	リガク Thermo Plus Evo 2TD	学外	本人利用	2,842 円/ 時間	AIMR
529	多目的X線回折複合システム	リガクSmartLab9MTP、RASC0 3M	学内	本人利用	3,880 円/ 時間	AIMR
529	多目的X線回折複合システム	リガクSmartLab9MTP、RASC0 3M	学外	本人利用	6,827 円/ 時間	AIMR
530	形状解析レーザ顕微鏡	キーエンキーエンスVK-X1100/1000SP2606	学内	本人利用	1,828 円/ 時間	AIMR
530	形状解析レーザ顕微鏡	キーエンキーエンスVK-X1100/1000SP2606	学外	本人利用	3,021 円/ 時間	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学内	本人利用	788 円/ 時間	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学内	モデリングベース	1,106 円/ 枚	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学内	ABS樹脂材料	103 円/ cc	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学内	サポート樹脂材料	103 円/ cc	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学外	本人利用	913 円/ 時間	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学外	モデリングベース	1,106 円/ 枚	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学外	ABS樹脂材料	103 円/ cc	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学外	サポート樹脂材料	103 円/ cc	AIMR
555	絶対PL量子収率測定装置	浜松ホトニクス Quantaurus-QYC11347-01	学内	本人利用	3,049 円/ 時間	AIMR
555	絶対PL量子収率測定装置	浜松ホトニクス Quantaurus-QYC11347-01	学外	本人利用	3,293 円/ 時間	AIMR
729	FTIR	JASCO FT/IR-6600	学内	本人利用	1,522 円/ 時間	AIMR
729	FTIR	JASCO FT/IR-6600	学外	本人利用	1,853 円/ 時間	AIMR
730	比表面積・細孔分布測定装置	Quantachrome Instruments QUADRASORB EVO4	学内	本人利用	1,143 円/ 時間	AIMR
730	比表面積・細孔分布測定装置	Quantachrome Instruments QUADRASORB EVO4	学外	本人利用	1,568 円/ 時間	AIMR
731	UV-Vis-NIR	JASCO V-770TWK	学内	本人利用	1,109 円/ 時間	AIMR
731	UV-Vis-NIR	JASCO V-770TWK	学外	本人利用	1,340 円/ 時間	AIMR
741	FE-SEM/EDS	日本電子JSM7800、Oxford X-Max	学内	本人利用	1,550 円/ 時間	AIMR
741	FE-SEM/EDS	日本電子JSM7800、Oxford X-Max	学外	本人利用	4,856 円/ 時間	AIMR
764	蛍光分光光度計	日立ハイテサイエンスF-2700形	学内	本人利用	926 円/ 時間	AIMR
764	蛍光分光光度計	日立ハイテサイエンスF-2700形	学外	本人利用	1,019 円/ 時間	AIMR
1005	レーザーラマン顕微鏡	堀場製作所	学内	本人利用	1,257 円/ 時間	AIMR
1005	レーザーラマン顕微鏡	堀場製作所	学外	本人利用	1,258 円/ 時間	AIMR
1006	AFM	ParkSystems NX10-T2	部局内	本人利用	538 円/ 時間	AIMR
1006	AFM	ParkSystems NX10-T2	学内	本人利用	1,277 円/ 時間	AIMR
1006	AFM	ParkSystems NX10-T2	学外	本人利用	2,507 円/ 時間	AIMR
1007	スパッタ装置	アルバック九州(株) QAM-4-S	部局内	本人利用	563 円/ 時間	AIMR
1007	スパッタ装置	アルバック九州(株) QAM-4-S	学内	本人利用	1,303 円/ 時間	AIMR
1007	スパッタ装置	アルバック九州(株) QAM-4-S	学外	本人利用	2,868 円/ 時間	AIMR
068	多目的X線結晶構造解析システム	リガク Smart Lab 3G	学内	本人利用	6,537 円/ 時間	MaSC
068	多目的X線結晶構造解析システム	リガク Smart Lab 3G	学外	本人利用	6,800 円/ 時間	MaSC
069	多目的X線結晶構造解析システム	リガク VariMax DW with IP	学内	本人利用	6,849 円/ 時間	MaSC
069	多目的X線結晶構造解析システム	リガク VariMax DW with IP	学内	試料吹付低温装置(襟リガク製GN2-SN)	1,747 円/ 時間	MaSC
069	多目的X線結晶構造解析システム	リガク VariMax DW with IP	学内	ガラス製キャピラリー	373 円/ 1本	MaSC
069	多目的X線結晶構造解析システム	リガク VariMax DW with IP	学内	石英製キャピラリー	855 円/ 1本	MaSC
069	多目的X線結晶構造解析システム	リガク VariMax DW with IP	学外	本人利用	7,269 円/ 時間	MaSC
069	多目的X線結晶構造解析システム	リガク VariMax DW with IP	学外	試料吹付低温装置(襟リガク製GN2-SN)	1,894 円/ 時間	MaSC
069	多目的X線結晶構造解析システム	リガク VariMax DW with IP	学外	ガラス製キャピラリー	373 円/ 1本	MaSC
069	多目的X線結晶構造解析システム	リガク VariMax DW with IP	学外	石英製キャピラリー	855 円/ 1本	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	本人利用	20,844 円/ 時間	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	Cuメッシュ	534 円/ 1枚	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	Moメッシュ	2,887 円/ 1枚	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	ピンタイプ(小)	107 円/ 1個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	ピンタイプ(大)	1,924 円/ 1個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	試料台チューブ	267 円/ 1個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	ピンスタブケース(大)	2,245 円/ 1個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	サンプルゲルケース	962 円/ 1個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	カーボンコート	534 円/ 1回	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	窒素ガス	1,374 円/ 1本	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	液体窒素代	1,106 円/ 1回15l	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	Dry Pump運転	5 円/ 1回	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	ドライカラム	951 円/ 1回	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	3D画像解析ソフト(Amira)ライセンス・PC管理費用	120 円/ 時間	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	本人利用	22,162 円/ 時間	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	微細加工装置用試料低温装置	147 円/ 時間	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	Cuメッシュ	534 円/ 1枚	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	Moメッシュ	2,887 円/ 1枚	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	ピンタイプ(小)	107 円/ 1個	MaSC

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部門
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	ピンタイプ(大)	1,924 円/ 1個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	試料台チューブ	267 円/ 1個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	ピンスタブケース(大)	2,245 円/ 1個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	サンプルゲルケース	962 円/ 1個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	カーボンコート	534 円/ 1回	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	窒素ガス	1,374 円/ 1本	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	液体窒素代	1,106 円/ 1回15分	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	Dry Pump運転	5 円/ 1回	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	ドライカラム	951 円/ 1回	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	株式会社FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	3D画像解析ソフト(Amira) ライセンス・PC管理費用	120 円/ 時間	MaSC
072	電界放出型電子プローブマイクロアナライザ	日本電子株式会社製 JXA-8530F	学内	本人利用	6,388 円/ 時間	MaSC
072	電界放出型電子プローブマイクロアナライザ	日本電子株式会社製 JXA-8530F	学内	軟X線分光器	331 円/ 時間	MaSC
072	電界放出型電子プローブマイクロアナライザ	日本電子株式会社製 JXA-8530F	学内	JSM-JEE-420Tまたは CADE-E装置によるカーボン蒸着	534 円/ 1回	MaSC
072	電界放出型電子プローブマイクロアナライザ	日本電子株式会社製 JXA-8530F	学外	本人利用	7,639 円/ 時間	MaSC
072	電界放出型電子プローブマイクロアナライザ	日本電子株式会社製 JXA-8530F	学外	軟X線分光器	978 円/ 時間	MaSC
072	電界放出型電子プローブマイクロアナライザ	日本電子株式会社製 JXA-8530F	学外	JSM-JEE-420Tまたは CADE-E装置によるカーボン蒸着	534 円/ 1回	MaSC
073	多機能走査型X線光電子分光分析装置	アルバック・ファイ株式会社製 PHI-5000 VersaProbe II-TSS	学内	本人利用	9,909 円/ 時間	MaSC
073	多機能走査型X線光電子分光分析装置	アルバック・ファイ株式会社製 PHI-5000 VersaProbe II-TSS	学外	本人利用	10,399 円/ 時間	MaSC
074	顕微視赤外分光システム	株式会社東京インストルメンツ NX-FLIM-TO3	学内	本人利用	4,243 円/ 時間	MaSC
074	顕微視赤外分光システム	株式会社東京インストルメンツ NX-FLIM-TO3	学外	本人利用	4,863 円/ 時間	MaSC
099	多種試料観察用走査電子顕微鏡システム	日本電子株式会社製 JSM-7800F	学内	本人利用	6,653 円/ 時間	MaSC
099	多種試料観察用走査電子顕微鏡システム	日本電子株式会社製 JSM-7800F	学内	JSM-JEE-420Tまたは CADE-E装置によるカーボン蒸着	534 円/ 1回	MaSC
099	多種試料観察用走査電子顕微鏡システム	日本電子株式会社製 JSM-7800F	学外	本人利用	7,710 円/ 時間	MaSC
099	多種試料観察用走査電子顕微鏡システム	日本電子株式会社製 JSM-7800F	学外	JSM-JEE-420Tまたは CADE-E装置によるカーボン蒸着	534 円/ 1回	MaSC
100	多種試料観察用走査電子顕微鏡システム (クロスセクションポリッシング)	日本電子株式会社製 IB-09020CP	学内	本人利用	4,090 円/ 時間	MaSC
100	多種試料観察用走査電子顕微鏡システム (クロスセクションポリッシング)	日本電子株式会社製 IB-09020CP	学外	本人利用	4,288 円/ 時間	MaSC
061	レオメータ	Brookfield RS-CPSコンプレート型	学内	本人利用	2,671 円/ 時間	NICHe
061	レオメータ	Brookfield RS-CPSコンプレート型	学外	本人利用	3,073 円/ 時間	NICHe
064	接触角・表面張力計	協和界面科学 DM-301	学内	本人利用	2,671 円/ 時間	NICHe
064	接触角・表面張力計	協和界面科学 DM-301	学外	本人利用	3,391 円/ 時間	NICHe
065	摩擦試験機	Bruker AXS UNMT-1MT-WS	学内	本人利用	2,380 円/ 時間	NICHe
065	摩擦試験機	Bruker AXS UNMT-1MT-WS	学外	本人利用	4,432 円/ 時間	NICHe
113	ウェットベンチ(無機用・高洗浄)	日立プラント HNC4-4-SL #1	学内	本人利用	10,229 円/ 時間	NICHe
113	ウェットベンチ(無機用・高洗浄)	日立プラント HNC4-4-SL #1	学内	委託利用	33,329 円/ 時間	NICHe
113	ウェットベンチ(無機用・高洗浄)	日立プラント HNC4-4-SL #1	学内	技術指導料:オベトレ、利用 補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
113	ウェットベンチ(無機用・高洗浄)	日立プラント HNC4-4-SL #1	学外	本人利用	10,941 円/ 時間	NICHe
113	ウェットベンチ(無機用・高洗浄)	日立プラント HNC4-4-SL #1	学外	委託利用	34,041 円/ 時間	NICHe
113	ウェットベンチ(無機用・高洗浄)	日立プラント HNC4-4-SL #1	学外	技術指導料:オベトレ、利用 補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
114	ウェットベンチ(無機用・汎用)	日立プラント HNC4-4-SL #2	学内	本人利用	10,229 円/ 時間	NICHe
114	ウェットベンチ(無機用・汎用)	日立プラント HNC4-4-SL #2	学内	委託利用	33,329 円/ 時間	NICHe
114	ウェットベンチ(無機用・汎用)	日立プラント HNC4-4-SL #2	学内	技術指導料:オベトレ、利用 補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
114	ウェットベンチ(無機用・汎用)	日立プラント HNC4-4-SL #2	学外	本人利用	10,941 円/ 時間	NICHe
114	ウェットベンチ(無機用・汎用)	日立プラント HNC4-4-SL #2	学外	委託利用	34,041 円/ 時間	NICHe
114	ウェットベンチ(無機用・汎用)	日立プラント HNC4-4-SL #2	学外	技術指導料:オベトレ、利用 補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
115	ウェットベンチ(無機用・メタル専用)	日立プラント HNC4-4-SL #3	学内	本人利用	10,229 円/ 時間	NICHe
115	ウェットベンチ(無機用・メタル専用)	日立プラント HNC4-4-SL #3	学内	委託利用	33,329 円/ 時間	NICHe
115	ウェットベンチ(無機用・メタル専用)	日立プラント HNC4-4-SL #3	学内	技術指導料:オベトレ、利用 補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
115	ウェットベンチ(無機用・メタル専用)	日立プラント HNC4-4-SL #3	学外	本人利用	10,987 円/ 時間	NICHe
115	ウェットベンチ(無機用・メタル専用)	日立プラント HNC4-4-SL #3	学外	委託利用	33,987 円/ 時間	NICHe
115	ウェットベンチ(無機用・メタル専用)	日立プラント HNC4-4-SL #3	学外	技術指導料:オベトレ、利用 補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
116	ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ)	日立プラント HNC4	学内	本人利用	9,409 円/ 時間	NICHe
116	ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ)	日立プラント HNC4	学内	委託利用	32,509 円/ 時間	NICHe
116	ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ)	日立プラント HNC4	学内	技術指導料:オベトレ、利用 補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
116	ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ)	日立プラント HNC4	学外	本人利用	11,385 円/ 時間	NICHe
116	ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ)	日立プラント HNC4	学外	委託利用	34,485 円/ 時間	NICHe
116	ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ)	日立プラント HNC4	学外	技術指導料:オベトレ、利用 補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
118	KrFステツパ	キヤノン FPA3000-EX3	学内	本人利用	52,593 円/ 時間	NICHe
118	KrFステツパ	キヤノン FPA3000-EX3	学内	委託利用	98,793 円/ 時間	NICHe
118	KrFステツパ	キヤノン FPA3000-EX3	学内	技術指導料:オベトレ、利用 補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
118	KrFステツパ	キヤノン FPA3000-EX3	学外	本人利用	55,658 円/ 時間	NICHe
118	KrFステツパ	キヤノン FPA3000-EX3	学外	委託利用	101,858 円/ 時間	NICHe

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部門
118	KrFステップ	キヤノン FPA3000-EX3	学外	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン Mark8	学内	本人利用	32,724 円/ 時間	NICHe
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン Mark8	学内	委託利用	78,924 円/ 時間	NICHe
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン Mark8	学内	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン Mark8	学外	本人利用	35,011 円/ 時間	NICHe
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン Mark8	学外	委託利用	81,211 円/ 時間	NICHe
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン Mark8	学外	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
120	アライナー	ユニオン光学 EMA-400	学内	本人利用	2,802 円/ 時間	NICHe
120	アライナー	ユニオン光学 EMA-400	学内	委託利用	37,452 円/ 時間	NICHe
120	アライナー	ユニオン光学 EMA-400	学内	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
120	アライナー	ユニオン光学 EMA-400	学外	本人利用	3,197 円/ 時間	NICHe
120	アライナー	ユニオン光学 EMA-400	学外	委託利用	37,847 円/ 時間	NICHe
120	アライナー	ユニオン光学 EMA-400	学外	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 EXCEED2300AH	学内	本人利用	38,906 円/ 時間	NICHe
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 EXCEED2300AH	学内	委託利用	73,556 円/ 時間	NICHe
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 EXCEED2300AH	学内	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 EXCEED2300AH	学外	本人利用	51,654 円/ 時間	NICHe
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 EXCEED2300AH	学外	委託利用	86,304 円/ 時間	NICHe
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 EXCEED2300AH	学外	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン BEOL炉(α-8SE)	学内	本人利用	29,922 円/ 時間	NICHe
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン BEOL炉(α-8SE)	学内	委託利用	53,092 円/ 時間	NICHe
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン BEOL炉(α-8SE)	学内	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン BEOL炉(α-8SE)	学外	本人利用	31,845 円/ 時間	NICHe
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン BEOL炉(α-8SE)	学外	委託利用	54,945 円/ 時間	NICHe
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン BEOL炉(α-8SE)	学外	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン RLSA 2B	学内	本人利用	43,430 円/ 時間	NICHe
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン RLSA 2B	学内	委託利用	66,530 円/ 時間	NICHe
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン RLSA 2B	学内	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン RLSA 2B	学外	本人利用	45,267 円/ 時間	NICHe
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン RLSA 2B	学外	委託利用	68,367 円/ 時間	NICHe
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン RLSA 2B	学外	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
124	LPCVD装置	東京エレクトロン Formula	学内	本人利用	31,886 円/ 時間	NICHe
124	LPCVD装置	東京エレクトロン Formula	学内	委託利用	54,986 円/ 時間	NICHe
124	LPCVD装置	東京エレクトロン Formula	学内	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
124	LPCVD装置	東京エレクトロン Formula	学外	本人利用	36,507 円/ 時間	NICHe
124	LPCVD装置	東京エレクトロン Formula	学外	委託利用	59,607 円/ 時間	NICHe
124	LPCVD装置	東京エレクトロン Formula	学外	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
125	マイクロ波プラズマCVD装置(SiN)	東京エレクトロン LT-PECVD	学内	本人利用	39,389 円/ 時間	NICHe
125	マイクロ波プラズマCVD装置(SiN)	東京エレクトロン LT-PECVD	学内	委託利用	74,039 円/ 時間	NICHe
125	マイクロ波プラズマCVD装置(SiN)	東京エレクトロン LT-PECVD	学内	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
125	マイクロ波プラズマCVD装置(SiN)	東京エレクトロン LT-PECVD	学外	本人利用	45,976 円/ 時間	NICHe
125	マイクロ波プラズマCVD装置(SiN)	東京エレクトロン LT-PECVD	学外	委託利用	80,626 円/ 時間	NICHe
125	マイクロ波プラズマCVD装置(SiN)	東京エレクトロン LT-PECVD	学外	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
126	常圧CVD装置	TEMPRESS PYROX-216E	学内	本人利用	10,427 円/ 時間	NICHe
126	常圧CVD装置	TEMPRESS PYROX-216E	学内	委託利用	33,527 円/ 時間	NICHe
126	常圧CVD装置	TEMPRESS PYROX-216E	学内	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
126	常圧CVD装置	TEMPRESS PYROX-216E	学外	本人利用	12,472 円/ 時間	NICHe
126	常圧CVD装置	TEMPRESS PYROX-216E	学外	委託利用	35,572 円/ 時間	NICHe
126	常圧CVD装置	TEMPRESS PYROX-216E	学外	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン	学内	本人利用	23,285 円/ 時間	NICHe
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン	学内	委託利用	57,935 円/ 時間	NICHe
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン	学内	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン	学外	本人利用	23,908 円/ 時間	NICHe
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン	学外	委託利用	58,558 円/ 時間	NICHe
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン	学外	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
134	電子ビーム露光装置	クレストック CABL-9520CE	学内	本人利用	20,814 円/ 時間	NICHe
134	電子ビーム露光装置	クレストック CABL-9520CE	学内	委託利用	67,014 円/ 時間	NICHe
134	電子ビーム露光装置	クレストック CABL-9520CE	学内	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
134	電子ビーム露光装置	クレストック CABL-9520CE	学外	本人利用	30,083 円/ 時間	NICHe
134	電子ビーム露光装置	クレストック CABL-9520CE	学外	委託利用	76,283 円/ 時間	NICHe
134	電子ビーム露光装置	クレストック CABL-9520CE	学外	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
135	RTA装置B	光洋サーモシステム RLA-1208-V	学内	本人利用	39,718 円/ 時間	NICHe
135	RTA装置B	光洋サーモシステム RLA-1208-V	学内	委託利用	62,818 円/ 時間	NICHe
135	RTA装置B	光洋サーモシステム RLA-1208-V	学内	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
135	RTA装置B	光洋サーモシステム RLA-1208-V	学外	本人利用	42,144 円/ 時間	NICHe
135	RTA装置B	光洋サーモシステム RLA-1208-V	学外	委託利用	65,244 円/ 時間	NICHe
135	RTA装置B	光洋サーモシステム RLA-1208-V	学外	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
137	高温熱処理装置(1200℃)	V&Hテクノロジーズ VD-8-300S	学内	本人利用	17,472 円/ 時間	NICHe
137	高温熱処理装置(1200℃)	V&Hテクノロジーズ VD-8-300S	学内	委託利用	63,672 円/ 時間	NICHe
137	高温熱処理装置(1200℃)	V&Hテクノロジーズ VD-8-300S	学内	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
137	高温熱処理装置(1200℃)	V&Hテクノロジーズ VD-8-300S	学外	本人利用	19,413 円/ 時間	NICHe
137	高温熱処理装置(1200℃)	V&Hテクノロジーズ VD-8-300S	学外	委託利用	65,613 円/ 時間	NICHe
137	高温熱処理装置(1200℃)	V&Hテクノロジーズ VD-8-300S	学外	技術指導料:オペトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
142	クラススタパッタ装置	和泉テック IZU-2500H	学内	本人利用	15,186 円/ 時間	NICHe

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部門
142	クラスタスパッタ装置	和泉テック IZU-2500H	学内	委託利用	49,836 円/ 時間	NICHe
142	クラスタスパッタ装置	和泉テック IZU-2500H	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
142	クラスタスパッタ装置	和泉テック IZU-2500H	学外	本人利用	15,359 円/ 時間	NICHe
142	クラスタスパッタ装置	和泉テック IZU-2500H	学外	委託利用	50,009 円/ 時間	NICHe
142	クラスタスパッタ装置	和泉テック IZU-2500H	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
147	オールメタル装置(プラズマ平坦化)	和泉テック	学内	本人利用	14,033 円/ 時間	NICHe
147	オールメタル装置(プラズマ平坦化)	和泉テック	学内	委託利用	37,133 円/ 時間	NICHe
147	オールメタル装置(プラズマ平坦化)	和泉テック	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
147	オールメタル装置(プラズマ平坦化)	和泉テック	学外	本人利用	14,832 円/ 時間	NICHe
147	オールメタル装置(プラズマ平坦化)	和泉テック	学外	委託利用	37,932 円/ 時間	NICHe
147	オールメタル装置(プラズマ平坦化)	和泉テック	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
156	パーティクル検査装置A	トプコン WM2500	学内	本人利用	10,274 円/ 時間	NICHe
156	パーティクル検査装置A	トプコン WM2500	学内	委託利用	33,374 円/ 時間	NICHe
156	パーティクル検査装置A	トプコン WM2500	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
156	パーティクル検査装置A	トプコン WM2500	学外	本人利用	11,404 円/ 時間	NICHe
156	パーティクル検査装置A	トプコン WM2500	学外	委託利用	34,504 円/ 時間	NICHe
156	パーティクル検査装置A	トプコン WM2500	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
159	低温プローバ	ナガセ電子機器(ナガセテクノエンジニアリング) ARK-LIPS	学内	本人利用	8,051 円/ 時間	NICHe
159	低温プローバ	ナガセ電子機器(ナガセテクノエンジニアリング) ARK-LIPS	学内	委託利用	54,251 円/ 時間	NICHe
159	低温プローバ	ナガセ電子機器(ナガセテクノエンジニアリング) ARK-LIPS	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
159	低温プローバ	ナガセ電子機器(ナガセテクノエンジニアリング) ARK-LIPS	学外	本人利用	8,726 円/ 時間	NICHe
159	低温プローバ	ナガセ電子機器(ナガセテクノエンジニアリング) ARK-LIPS	学外	委託利用	54,926 円/ 時間	NICHe
159	低温プローバ	ナガセ電子機器(ナガセテクノエンジニアリング) ARK-LIPS	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創 WXS-90S-L2	学内	本人利用	7,276 円/ 時間	NICHe
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創 WXS-90S-L2	学内	委託利用	30,376 円/ 時間	NICHe
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創 WXS-90S-L2	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創 WXS-90S-L2	学外	本人利用	7,781 円/ 時間	NICHe
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創 WXS-90S-L2	学外	委託利用	30,881 円/ 時間	NICHe
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創 WXS-90S-L2	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
161	FE-SEM	日本電子 JSM-6700F	学内	本人利用	14,473 円/ 時間	NICHe
161	FE-SEM	日本電子 JSM-6700F	学内	委託利用	60,673 円/ 時間	NICHe
161	FE-SEM	日本電子 JSM-6700F	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
161	FE-SEM	日本電子 JSM-6700F	学外	本人利用	16,331 円/ 時間	NICHe
161	FE-SEM	日本電子 JSM-6700F	学外	委託利用	62,531 円/ 時間	NICHe
161	FE-SEM	日本電子 JSM-6700F	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
162	顕微鏡	オリンパス MX50	学内	委託利用	23,100 円/ 時間	NICHe
162	顕微鏡	オリンパス MX50	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
162	顕微鏡	オリンパス MX50	学外	本人利用	148 円/ 時間	NICHe
162	顕微鏡	オリンパス MX50	学外	委託利用	23,248 円/ 時間	NICHe
162	顕微鏡	オリンパス MX50	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ(日立国際電気) VR-120S	学内	本人利用	6,109 円/ 時間	NICHe
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ(日立国際電気) VR-120S	学内	委託利用	29,209 円/ 時間	NICHe
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ(日立国際電気) VR-120S	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ(日立国際電気) VR-120S	学外	本人利用	6,188 円/ 時間	NICHe
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ(日立国際電気) VR-120S	学外	委託利用	29,288 円/ 時間	NICHe
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ(日立国際電気) VR-120S	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
166	300mm高周波対応マニュアルプローバ	ベクターセミコン S300M-973	学内	本人利用	3,399 円/ 時間	NICHe
166	300mm高周波対応マニュアルプローバ	ベクターセミコン S300M-973	学内	委託利用	26,499 円/ 時間	NICHe
166	300mm高周波対応マニュアルプローバ	ベクターセミコン S300M-973	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
166	300mm高周波対応マニュアルプローバ	ベクターセミコン S300M-973	学外	本人利用	5,361 円/ 時間	NICHe
166	300mm高周波対応マニュアルプローバ	ベクターセミコン S300M-973	学外	委託利用	28,461 円/ 時間	NICHe
166	300mm高周波対応マニュアルプローバ	ベクターセミコン S300M-973	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
167	マニュアルプローバ cascade 8inch,1_f/イゾ計測システム付	Cascade Microtech SQ-S11861B	学内	本人利用	2,266 円/ 時間	NICHe
167	マニュアルプローバ cascade 8inch,1_f/イゾ計測システム付	Cascade Microtech SQ-S11861B	学内	委託利用	25,366 円/ 時間	NICHe
167	マニュアルプローバ cascade 8inch,1_f/イゾ計測システム付	Cascade Microtech SQ-S11861B	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
167	マニュアルプローバ cascade 8inch,1_f/イゾ計測システム付	Cascade Microtech SQ-S11861B	学外	本人利用	2,926 円/ 時間	NICHe
167	マニュアルプローバ cascade 8inch,1_f/イゾ計測システム付	Cascade Microtech SQ-S11861B	学外	委託利用	26,026 円/ 時間	NICHe
167	マニュアルプローバ cascade 8inch,1_f/イゾ計測システム付	Cascade Microtech SQ-S11861B	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
168	薄膜硬度計	NEC三栄 MH4000	学内	本人利用	205 円/ 時間	NICHe
168	薄膜硬度計	NEC三栄 MH4000	学内	委託利用	23,305 円/ 時間	NICHe
168	薄膜硬度計	NEC三栄 MH4000	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
168	薄膜硬度計	NEC三栄 MH4000	学外	本人利用	332 円/ 時間	NICHe
168	薄膜硬度計	NEC三栄 MH4000	学外	委託利用	23,432 円/ 時間	NICHe
168	薄膜硬度計	NEC三栄 MH4000	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
169	n&k測定装置	n&k Technology	学内	本人利用	6,359 円/ 時間	NICHe
169	n&k測定装置	n&k Technology	学内	委託利用	29,459 円/ 時間	NICHe
169	n&k測定装置	n&k Technology	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
169	n&k測定装置	n&k Technology	学外	本人利用	7,212 円/ 時間	NICHe
169	n&k測定装置	n&k Technology	学外	委託利用	30,312 円/ 時間	NICHe
169	n&k測定装置	n&k Technology	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部門
170	水銀プローブ	雄山 CVmap92A	学内	本人利用	3,032 円/ 時間	NICHe
170	水銀プローブ	雄山 CVmap92A	学内	委託利用	26,132 円/ 時間	NICHe
170	水銀プローブ	雄山 CVmap92A	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
170	水銀プローブ	雄山 CVmap92A	学外	本人利用	3,780 円/ 時間	NICHe
170	水銀プローブ	雄山 CVmap92A	学外	委託利用	26,880 円/ 時間	NICHe
170	水銀プローブ	雄山 CVmap92A	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡	サカタ理化学 N9455A	学内	本人利用	4,569 円/ 時間	NICHe
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡	サカタ理化学 N9455A	学内	委託利用	39,219 円/ 時間	NICHe
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡	サカタ理化学 N9455A	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡	サカタ理化学 N9455A	学外	本人利用	6,774 円/ 時間	NICHe
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡	サカタ理化学 N9455A	学外	委託利用	41,424 円/ 時間	NICHe
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡	サカタ理化学 N9455A	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
336	MSEP-PVクラスタ	大垂真空製	学内	本人利用	12,323 円/ 時間	NICHe
336	MSEP-PVクラスタ	大垂真空製	学内	委託利用	46,973 円/ 時間	NICHe
336	MSEP-PVクラスタ	大垂真空製	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
336	MSEP-PVクラスタ	大垂真空製	学外	本人利用	13,143 円/ 時間	NICHe
336	MSEP-PVクラスタ	大垂真空製	学外	委託利用	47,793 円/ 時間	NICHe
336	MSEP-PVクラスタ	大垂真空製	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
365	差動排気型光電子分光分析(XPS)装置	ScientaOmicron R4000 HiPP-2型	学内	本人利用	1,475 円/ 時間	NICHe
365	差動排気型光電子分光分析(XPS)装置	ScientaOmicron R4000 HiPP-2型	学外	本人利用	3,444 円/ 時間	NICHe
366	薄膜表面評価用インプレーンX線回折装置	リガク SmartLab90TF	学内	本人利用	2,494 円/ 時間	NICHe
366	薄膜表面評価用インプレーンX線回折装置	リガク SmartLab90TF	学外	本人利用	6,996 円/ 時間	NICHe
368	マクロトライボロジー試験機	BrukerAX UMT3-HTRD	学内	本人利用	2,352 円/ 時間	NICHe
368	マクロトライボロジー試験機	BrukerAX UMT3-HTRD	学外	本人利用	3,726 円/ 時間	NICHe
369	顕微赤外分光装置	日本分光 フーリエ変換赤外分光光度計(FT/IR-6300), 赤外顕微鏡(IRT-5000)	学内	本人利用	1,744 円/ 時間	NICHe
369	顕微赤外分光装置	日本分光 フーリエ変換赤外分光光度計(FT/IR-6300), 赤外顕微鏡(IRT-5000)	学外	本人利用	3,112 円/ 時間	NICHe
370	マイクロビッカース硬度計	島津製作所 HMV-21DT	学内	本人利用	1,984 円/ 時間	NICHe
370	マイクロビッカース硬度計	島津製作所 HMV-21DT	学外	本人利用	2,324 円/ 時間	NICHe
371	表面粗さ測定機	ミトヨ SV-3100S4	学内	本人利用	1,971 円/ 時間	NICHe
371	表面粗さ測定機	ミトヨ SV-3100S4	学外	本人利用	2,375 円/ 時間	NICHe
517	共振ずり測定装置	アルバック理工株式会社	学内	本人利用	41,756 円/ 日	NICHe
517	共振ずり測定装置	アルバック理工株式会社	学外	本人利用	73,036 円/ 日	NICHe
517	共振ずり測定装置	アルバック理工株式会社	学外	分光システム	2,747 円/ 日	NICHe
645	ボール・オン・リング型 摩擦試験機	(英) Phenix Tripology社製 TE54	学内	本人利用	1,986 円/ 時間	NICHe
645	ボール・オン・リング型 摩擦試験機	(英) Phenix Tripology社製 TE54	学外	本人利用	16,270 円/ 時間	NICHe
646	摩擦磨耗試験機	(株)スター精機 UED08-3	学内	本人利用	1,965 円/ 時間	NICHe
646	摩擦磨耗試験機	(株)スター精機 UED08-3	学外	本人利用	2,148 円/ 時間	NICHe
647	クリーンルーム		学内	本人利用	577 円/ 時間	NICHe
647	クリーンルーム		学外	本人利用	577 円/ 時間	NICHe
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置	TREX 610	学内	本人利用	15,878 円/ 時間	NICHe
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置	TREX 610	学内	委託利用	33,203 円/ 時間	NICHe
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置	TREX 610	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置	TREX 610	学外	本人利用	16,529 円/ 時間	NICHe
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置	TREX 610	学外	委託利用	33,854 円/ 時間	NICHe
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置	TREX 610	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
719	超微量粘度計		学内	本人利用	5,893 円/ 時間	NICHe
719	超微量粘度計		学外	本人利用	6,688 円/ 時間	NICHe
775	微細表面構造計測顕微鏡	島津製作所 SFT-3500	学内	本人利用	2,617 円/ 時間	NICHe
775	微細表面構造計測顕微鏡	島津製作所 SFT-3500	学外	本人利用	5,993 円/ 時間	NICHe
1017	X線回折分析装置(XRD)	パナリティカル社 X'Pert3 MRD	学内	本人利用	10,409 円/ 時間	NICHe
1017	X線回折分析装置(XRD)	パナリティカル社 X'Pert3 MRD	学外	本人利用	28,812 円/ 時間	NICHe
1017	X線回折分析装置(XRD)	パナリティカル社 X'Pert3 MRD	学内	委託利用	56,609 円/ 時間	NICHe
1017	X線回折分析装置(XRD)	パナリティカル社 X'Pert3 MRD	学外	委託利用	75,012 円/ 時間	NICHe
1017	X線回折分析装置(XRD)	パナリティカル社 X'Pert3 MRD	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
1017	X線回折分析装置(XRD)	パナリティカル社 X'Pert3 MRD	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
1018	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテクサイエンス製EA1000AⅢ	学内	本人利用	7,663 円/ 時間	NICHe
1018	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテクサイエンス製EA1000AⅢ	学外	本人利用	13,849 円/ 時間	NICHe
1018	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテクサイエンス製EA1000AⅢ	学内	委託利用	30,763 円/ 時間	NICHe
1018	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテクサイエンス製EA1000AⅢ	学外	委託利用	36,949 円/ 時間	NICHe
1018	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテクサイエンス製EA1000AⅢ	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
1018	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテクサイエンス製EA1000AⅢ	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
1019	段差計	ブルカーナ/社 DektakXT	学内	本人利用	205 円/ 時間	NICHe
1019	段差計	ブルカーナ/社 DektakXT	学外	本人利用	5,378 円/ 時間	NICHe
1019	段差計	ブルカーナ/社 DektakXT	学内	委託利用	23,305 円/ 時間	NICHe
1019	段差計	ブルカーナ/社 DektakXT	学外	委託利用	28,478 円/ 時間	NICHe
1019	段差計	ブルカーナ/社 DektakXT	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
1019	段差計	ブルカーナ/社 DektakXT	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
1020	分光エリブソメトリ	セツネ社 SE2000	学内	本人利用	14,683 円/ 時間	NICHe
1020	分光エリブソメトリ	セツネ社 SE2000	学外	本人利用	20,643 円/ 時間	NICHe
1020	分光エリブソメトリ	セツネ社 SE2000	学内	委託利用	37,783 円/ 時間	NICHe
1020	分光エリブソメトリ	セツネ社 SE2000	学外	委託利用	43,743 円/ 時間	NICHe
1020	分光エリブソメトリ	セツネ社 SE2000	学内	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
1020	分光エリブソメトリ	セツネ社 SE2000	学外	技術指導料:オベトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
1021	BD FACSMelody セルソーター 2レーザー6カラータイプ	(米)ベクトン・ディッキンソン社製	部局内	本人利用	53 円/ 時間	NICHe
1021	BD FACSMelody セルソーター 2レーザー6カラータイプ	(米)ベクトン・ディッキンソン社製	学内	本人利用	53 円/ 時間	NICHe



研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部門
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	本人利用	75,690 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	フラックス測定(重イオン):照射中のフラックスをSPでモニター	3,412 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	フラックス測定(プロトン):照射中のフラックスをSEMでモニター	3,412 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	ビームプロファイル測定:GAFCHROMICフィルムによるビームプロファイル測定	17,850 円/ 1回	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	重イオン核種変更:重イオン照射における核種変更(8:00~18:00)	26,880 円/ 1回	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	重イオン核種変更:重イオン照射における核種変更(5:00~8:00, 18:00~22:00)	30,975 円/ 1回	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	重イオン核種変更:重イオン照射における核種変更(22:00~翌5:00)	35,070 円/ 1回	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	中性子エネルギースペクトル測定:液体シンチレーターによる中性子エネルギースペクトル測定	25,200 円/ 1回	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	中性子フラックス測定:ビームカレントをモニターし、1秒あたりのフラックスデータを提供	3,412 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	深夜・休日対応:土日、休日、深夜の対応(測定準備、トラブル対応等)	6,300 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	本人利用	94,095 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	フラックス測定(重イオン):照射中のフラックスをSPでモニター	3,412 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	フラックス測定(プロトン):照射中のフラックスをSEMでモニター	3,412 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	ビームプロファイル測定:GAFCHROMICフィルムによるビームプロファイル測定	17,850 円/ 1回	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	重イオン核種変更:重イオン照射における核種変更(8:00~18:00)	26,880 円/ 1回	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	重イオン核種変更:重イオン照射における核種変更(5:00~8:00, 18:00~22:00)	30,975 円/ 1回	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	重イオン核種変更:重イオン照射における核種変更(22:00~翌5:00)	35,070 円/ 1回	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	中性子エネルギースペクトル測定:液体シンチレーターによる中性子エネルギースペクトル測定	25,200 円/ 1回	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	中性子フラックス測定:ビームカレントをモニターし、1秒あたりのフラックスデータを提供	3,412 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	深夜・休日対応:土日、休日、深夜の対応(測定準備、トラブル対応等)	6,300 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-2	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	本人利用	62,208 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-2	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー:陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	本人利用	80,612 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
104	粒子加速装置(医用小型サイクロトロン)	住友重機械工業 CYPRIS-HM12	学内	本人利用	62,812 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
104	粒子加速装置(医用小型サイクロトロン)	住友重機械工業 CYPRIS-HM12	学外	本人利用	63,059 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
107	小動物用PET・CT装置	島津製作所ClairvivoPET・CT	学内	本人利用	7,533 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
107	小動物用PET・CT装置	島津製作所ClairvivoPET・CT	学外	本人利用	14,371 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
205	全身用PETシステム	(株)島津製作所製 Eminence-B(SET-3000B/X)	学内	本人利用	26,496 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
205	全身用PETシステム	(株)島津製作所製 Eminence-B(SET-3000B/X)	学外	本人利用	40,885 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
706	液体シンチレーションシステム	LSC-7400	学外	本人利用	47,346 円/ 日	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
018	質量分析 MALDI LTQ XL (6-3F)	Thermo Fisher Scientific MALDI LTQ XL	部局内	使用料	1,244 円/ 時間	医学系研究科
018	質量分析 MALDI LTQ XL (6-3F)	Thermo Fisher Scientific MALDI LTQ XL	学内	使用料	1,244 円/ 時間	医学系研究科
018	質量分析 MALDI LTQ XL (6-3F)	Thermo Fisher Scientific MALDI LTQ XL	学外	使用料	2,185 円/ 時間	医学系研究科
019	質量分析 島津AXIMA Performance (6-3F)	島津 MALDI-TOF型質量分析	部局内	使用料	39 円/ 時間	医学系研究科
019	質量分析 島津AXIMA Performance (6-3F)	島津 MALDI-TOF型質量分析	学内	使用料	39 円/ 時間	医学系研究科
019	質量分析 島津AXIMA Performance (6-3F)	島津 MALDI-TOF型質量分析	学外	使用料	875 円/ 時間	医学系研究科
021	リアルタイムPCR Fluidigm BioMark HD	Fluidigm BioMark HD-QPCR	部局内	使用料	2,885 円/ 時間	医学系研究科
021	リアルタイムPCR Fluidigm BioMark HD	Fluidigm BioMark HD-QPCR	学内	使用料	2,885 円/ 時間	医学系研究科
021	リアルタイムPCR Fluidigm BioMark HD	Fluidigm BioMark HD-QPCR	学外	使用料	3,107 円/ 時間	医学系研究科
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	部局内	灌流固定	2,005 円/ 匹	医学系研究科
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	部局内	灌流固定液のみ	28 円/ ml	医学系研究科
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	部局内	固定、脱水、包埋	9,277 円/ サンプル	医学系研究科
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	部局内	樹脂追加	1,769 円/ 回	医学系研究科
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	部局内	灌超薄切片、トルイジン青染色	1,385 円/ ブロック	医学系研究科
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	部局内	超薄切片、電子染色	6,247 円/ ブロック	医学系研究科
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	部局内	免疫電顕(pre培養細胞)	12,611 円/ スライド	医学系研究科
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	部局内	免疫電顕(pre凍結切片)	13,247 円/ スライド	医学系研究科
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	部局内	観察	1,756 円/ 時間	医学系研究科
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	学内	灌流固定	2,005 円/ 匹	医学系研究科
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	学内	灌流固定液のみ	28 円/ ml	医学系研究科
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	学内	固定、脱水、包埋	9,277 円/ サンプル	医学系研究科
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	学内	樹脂追加	1,769 円/ 回	医学系研究科
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	学内	灌超薄切片、トルイジン青染色	1,385 円/ ブロック	医学系研究科

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部門
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	学内	超薄切片、電子染色	6,247 円/ ブロック	医学系研究科
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	学内	免疫電顕(pre培養細胞)	12,161 円/ スライド	医学系研究科
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	学内	免疫電顕(pre凍結切片)	13,247 円/ スライド	医学系研究科
087	電顕標本作製(透過型電子顕微鏡)	日本電子 JEM-1400	学内	観察	1,756 円/ 時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer IVIS Spectrum CT	部局内	使用料	2,894 円/ 時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer IVIS Spectrum CT	部局内	使用料(麻酔器)	350 円/ 時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer IVIS Spectrum CT	部局内	使用料(PCのみ)	93 円/ 時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer IVIS Spectrum CT	学内	使用料	2,894 円/ 時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer IVIS Spectrum CT	学内	使用料(麻酔器)	350 円/ 時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer IVIS Spectrum CT	学内	使用料(PCのみ)	93 円/ 時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer IVIS Spectrum CT	学外	使用料	6,783 円/ 時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer IVIS Spectrum CT	学外	使用料(麻酔器)	3,133 円/ 時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer IVIS Spectrum CT	学外	使用料(PCのみ)	2,875 円/ 時間	医学系研究科
210	セルソーター BD FACS AriaII-4号機	Becton Dickinson FACS AriaSORP	部局内	使用料	4,570 円/ 時間	医学系研究科
210	セルソーター BD FACS AriaII-4号機	Becton Dickinson FACS AriaSORP	部局内	使用料(PCのみ)	11 円/ 時間	医学系研究科
210	セルソーター BD FACS AriaII-4号機	Becton Dickinson FACS AriaSORP	学内	使用料	4,570 円/ 時間	医学系研究科
210	セルソーター BD FACS AriaII-4号機	Becton Dickinson FACS AriaSORP	学内	使用料(PCのみ)	11 円/ 時間	医学系研究科
210	セルソーター BD FACS AriaII-4号機	Becton Dickinson FACS AriaSORP	学外	使用料	5,603 円/ 時間	医学系研究科
210	セルソーター BD FACS AriaII-4号機	Becton Dickinson FACS AriaSORP	学外	使用料(PCのみ)	81 円/ 時間	医学系研究科
211	セルソーター BD FACS AriaIII	Becton Dickinson FACS Aria III	部局内	使用料	3,216 円/ 時間	医学系研究科
211	セルソーター BD FACS AriaIII	Becton Dickinson FACS Aria III	部局内	使用料(PCのみ)	11 円/ 時間	医学系研究科
211	セルソーター BD FACS AriaIII	Becton Dickinson FACS Aria III	学内	使用料	3,216 円/ 時間	医学系研究科
211	セルソーター BD FACS AriaIII	Becton Dickinson FACS Aria III	学内	使用料(PCのみ)	11 円/ 時間	医学系研究科
211	セルソーター BD FACS AriaIII	Becton Dickinson FACS Aria III	学外	使用料	4,020 円/ 時間	医学系研究科
211	セルソーター BD FACS AriaIII	Becton Dickinson FACS Aria III	学外	使用料(PCのみ)	81 円/ 時間	医学系研究科
212	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780	Zeiss LSM780	部局内	使用料	1,637 円/ 時間	医学系研究科
212	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780	Zeiss LSM780	部局内	使用料(PCのみ)	25 円/ 時間	医学系研究科
212	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780	Zeiss LSM780	学内	使用料	1,637 円/ 時間	医学系研究科
212	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780	Zeiss LSM780	学内	使用料(PCのみ)	25 円/ 時間	医学系研究科
212	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780	Zeiss LSM780	学外	使用料	2,249 円/ 時間	医学系研究科
212	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780	Zeiss LSM780	学外	使用料(PCのみ)	124 円/ 時間	医学系研究科
214	ラボラトリーオートメーションシステム	ベックマンコールター BiomekFXP	学内	本人利用	1,283 円/ 時間	医学系研究科
216	シークエンサー ABI 3500xL-1号機	Thermo Fisher Scientific Applied Biosystems 3500xL	部局内	解析	4,241 円/ run	医学系研究科
216	シークエンサー ABI 3500xL-1号機	Thermo Fisher Scientific Applied Biosystems 3500xL	学内	解析	4,241 円/ run	医学系研究科
216	シークエンサー ABI 3500xL-1号機	Thermo Fisher Scientific Applied Biosystems 3500xL	学外	解析	5,484 円/ run	医学系研究科
217	シークエンサー ABI 3500xL-2号機	Thermo Fisher Scientific Applied Biosystems 3500xL	部局内	解析	4,241 円/ run	医学系研究科
217	シークエンサー ABI 3500xL-2号機	Thermo Fisher Scientific Applied Biosystems 3500xL	学内	解析	4,241 円/ run	医学系研究科
217	シークエンサー ABI 3500xL-2号機	Thermo Fisher Scientific Applied Biosystems 3500xL	学外	解析	5,484 円/ run	医学系研究科
218	低酸素ワークステーション	Ruskinn Technology Sic-Tive Dual TSS SCI-00D TSS	部局内	使用料	0 円/ 時間	医学系研究科
218	低酸素ワークステーション	Ruskinn Technology Sic-Tive Dual TSS SCI-00D TSS	学内	使用料	0 円/ 時間	医学系研究科
218	低酸素ワークステーション	Ruskinn Technology Sic-Tive Dual TSS SCI-00D TSS	学外	使用料	0 円/ 時間	医学系研究科
219	プレートリーダー BMG PHERAStar FS (1-3F)	BMG LABTECH PHERAStar FS-36	部局内	使用料	498 円/ 時間	医学系研究科
219	プレートリーダー BMG PHERAStar FS (1-3F)	BMG LABTECH PHERAStar FS-36	学内	使用料	498 円/ 時間	医学系研究科
219	プレートリーダー BMG PHERAStar FS (1-3F)	BMG LABTECH PHERAStar FS-36	学外	使用料	720 円/ 時間	医学系研究科
220	ナノリッター分注システム Mosquito HTS	TTP Labtech Mosquito HTS	学内	本人利用	17 円/ 時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	部局内	使用料(レーザー4本)	2,541 円/ 時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	部局内	使用料(レーザー3本)	2,132 円/ 時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	部局内	使用料(レーザー2本)	1,723 円/ 時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	部局内	使用料(レーザー1本)	1,314 円/ 時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	部局内	使用料(PCのみ)	25 円/ 時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	学内	使用料(レーザー4本)	2,541 円/ 時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	学内	使用料(レーザー3本)	2,132 円/ 時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	学内	使用料(レーザー2本)	1,723 円/ 時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	学内	使用料(レーザー1本)	1,314 円/ 時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	学内	使用料(PCのみ)	25 円/ 時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	学外	使用料(レーザー4本)	3,474 円/ 時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	学外	使用料(レーザー3本)	3,065 円/ 時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	学外	使用料(レーザー2本)	2,656 円/ 時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	学外	使用料(レーザー1本)	2,247 円/ 時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon N-SIM+A1	学外	使用料(PCのみ)	125 円/ 時間	医学系研究科
223	セルアナライザー SONY SP6800Z	SONY Spectral Cell Analyzer SP6800Z	部局内	使用料	6,659 円/ 時間	医学系研究科
223	セルアナライザー SONY SP6800Z	SONY Spectral Cell Analyzer SP6800Z	部局内	使用料(PCのみ)	3 円/ 時間	医学系研究科
223	セルアナライザー SONY SP6800Z	SONY Spectral Cell Analyzer SP6800Z	学内	使用料	6,659 円/ 時間	医学系研究科
223	セルアナライザー SONY SP6800Z	SONY Spectral Cell Analyzer SP6800Z	学内	使用料(PCのみ)	3 円/ 時間	医学系研究科
223	セルアナライザー SONY SP6800Z	SONY Spectral Cell Analyzer SP6800Z	学外	使用料	7,194 円/ 時間	医学系研究科
223	セルアナライザー SONY SP6800Z	SONY Spectral Cell Analyzer SP6800Z	学外	使用料(PCのみ)	72 円/ 時間	医学系研究科
518	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800	Zeiss LSM800	部局内	使用料	1,674 円/ 時間	医学系研究科
518	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800	Zeiss LSM800	部局内	使用料(PCのみ)	16 円/ 時間	医学系研究科
518	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800	Zeiss LSM800	学内	使用料	1,674 円/ 時間	医学系研究科
518	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800	Zeiss LSM800	学内	使用料(PCのみ)	16 円/ 時間	医学系研究科

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部門
518	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800	Zeiss LSM800	学外	使用料	2,300 円/ 時間	医学系研究科
518	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800	Zeiss LSM800	学外	使用料(PCのみ)	286 円/ 時間	医学系研究科
677	スライドスキャナー Olympus VS200	Olympus SLIDEVIEW VS200	部局内	使用料	750 円/ 時間	医学系研究科
677	スライドスキャナー Olympus VS200	Olympus SLIDEVIEW VS200	学内	使用料	750 円/ 時間	医学系研究科
677	スライドスキャナー Olympus VS200	Olympus SLIDEVIEW VS200	学外	使用料	1,157 円/ 時間	医学系研究科
678	データ遠隔解析用ノートパソコンNo.1	DELL Precision 7550Pro	部局内	使用料	0 円/ 時間	医学系研究科
678	データ遠隔解析用ノートパソコンNo.1	DELL Precision 7550Pro	学内	使用料	0 円/ 時間	医学系研究科
678	データ遠隔解析用ノートパソコンNo.1	DELL Precision 7550Pro	学外	使用料	8 円/ 時間	医学系研究科
679	データ遠隔解析用ノートパソコンNo.2	DELL Precision 7550Pro	部局内	使用料	0 円/ 時間	医学系研究科
679	データ遠隔解析用ノートパソコンNo.2	DELL Precision 7550Pro	学内	使用料	0 円/ 時間	医学系研究科
679	データ遠隔解析用ノートパソコンNo.2	DELL Precision 7550Pro	学外	使用料	8 円/ 時間	医学系研究科
905	セルソーター BD FACS AriaII-3号機	Becton Dickinson FACS AriaSORP	部局内	使用料	4,570 円/ 時間	医学系研究科
905	セルソーター BD FACS AriaII-3号機	Becton Dickinson FACS AriaSORP	部局内	使用料(PCのみ)	11 円/ 時間	医学系研究科
905	セルソーター BD FACS AriaII-3号機	Becton Dickinson FACS AriaSORP	学内	使用料	4,570 円/ 時間	医学系研究科
905	セルソーター BD FACS AriaII-3号機	Becton Dickinson FACS AriaSORP	学内	使用料(PCのみ)	11 円/ 時間	医学系研究科
905	セルソーター BD FACS AriaII-3号機	Becton Dickinson FACS AriaSORP	学外	使用料	5,513 円/ 時間	医学系研究科
905	セルソーター BD FACS AriaII-3号機	Becton Dickinson FACS AriaSORP	学外	使用料(PCのみ)	81 円/ 時間	医学系研究科
906	セルアナライザー BD FACS Cantoll	Becton Dickinson FACSCanto II	部局内	使用料	2,995 円/ 時間	医学系研究科
906	セルアナライザー BD FACS Cantoll	Becton Dickinson FACSCanto II	部局内	使用料(PCのみ)	11 円/ 時間	医学系研究科
906	セルアナライザー BD FACS Cantoll	Becton Dickinson FACSCanto II	学内	使用料	2,995 円/ 時間	医学系研究科
906	セルアナライザー BD FACS Cantoll	Becton Dickinson FACSCanto II	学内	使用料(PCのみ)	11 円/ 時間	医学系研究科
906	セルアナライザー BD FACS Cantoll	Becton Dickinson FACSCanto II	学外	使用料	3,315 円/ 時間	医学系研究科
906	セルアナライザー BD FACS Cantoll	Becton Dickinson FACSCanto II	学外	使用料(PCのみ)	80 円/ 時間	医学系研究科
907	セルアナライザー BD LSR Fortessa	Becton Dickinson LSRFortessa	部局内	使用料	3,291 円/ 時間	医学系研究科
907	セルアナライザー BD LSR Fortessa	Becton Dickinson LSRFortessa	部局内	使用料(PCのみ)	6 円/ 時間	医学系研究科
907	セルアナライザー BD LSR Fortessa	Becton Dickinson LSRFortessa	学内	使用料	3,291 円/ 時間	医学系研究科
907	セルアナライザー BD LSR Fortessa	Becton Dickinson LSRFortessa	学内	使用料(PCのみ)	6 円/ 時間	医学系研究科
907	セルアナライザー BD LSR Fortessa	Becton Dickinson LSRFortessa	学外	使用料	3,462 円/ 時間	医学系研究科
907	セルアナライザー BD LSR Fortessa	Becton Dickinson LSRFortessa	学外	使用料(PCのみ)	77 円/ 時間	医学系研究科
908	蛍光顕微鏡 KEYENCE BZ-X800	KEYENCE BZX800	部局内	使用料	513 円/ 時間	医学系研究科
908	蛍光顕微鏡 KEYENCE BZ-X800	KEYENCE BZX800	学内	使用料	513 円/ 時間	医学系研究科
908	蛍光顕微鏡 KEYENCE BZ-X800	KEYENCE BZX800	学外	使用料	740 円/ 時間	医学系研究科
909	画像解析ソフト Zeiss Imaris	Zeiss Imaris	部局内	使用料	27 円/ 時間	医学系研究科
909	画像解析ソフト Zeiss Imaris	Zeiss Imaris	学内	使用料	27 円/ 時間	医学系研究科
909	画像解析ソフト Zeiss Imaris	Zeiss Imaris	学外	使用料	143 円/ 時間	医学系研究科
910	ミニCO2インキュベータASAHI 4020(顕微鏡用)	朝日ライフサイエンス 4020 CO2 Incubator	部局内	使用料	41 円/ 時間	医学系研究科
910	ミニCO2インキュベータASAHI 4020(顕微鏡用)	朝日ライフサイエンス 4020 CO2 Incubator	学内	使用料	41 円/ 時間	医学系研究科
910	ミニCO2インキュベータASAHI 4020(顕微鏡用)	朝日ライフサイエンス 4020 CO2 Incubator	学外	使用料	141 円/ 時間	医学系研究科
911	蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision	Zeiss AxioVision	部局内	使用料	338 円/ 時間	医学系研究科
911	蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision	Zeiss AxioVision	部局内	使用料(水銀ランプ不使用)	233 円/ 時間	医学系研究科
911	蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision	Zeiss AxioVision	学内	使用料	338 円/ 時間	医学系研究科
911	蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision	Zeiss AxioVision	学内	使用料(水銀ランプ不使用)	233 円/ 時間	医学系研究科
911	蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision	Zeiss AxioVision	学外	使用料	459 円/ 時間	医学系研究科
911	蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision	Zeiss AxioVision	学外	使用料(水銀ランプ不使用)	353 円/ 時間	医学系研究科
912	レーザーマイクロディセクション Leica LMD7000	Leica LMD7000	部局内	使用料	5,194 円/ 時間	医学系研究科
912	レーザーマイクロディセクション Leica LMD7000	Leica LMD7000	学内	使用料	5,194 円/ 時間	医学系研究科
912	レーザーマイクロディセクション Leica LMD7000	Leica LMD7000	学外	使用料	5,313 円/ 時間	医学系研究科
913	多光子顕微鏡 Olympus FV1000MPE	Olympus FV1000-MPE	部局内	使用料	3,195 円/ 時間	医学系研究科
913	多光子顕微鏡 Olympus FV1000MPE	Olympus FV1000-MPE	学内	使用料	3,195 円/ 時間	医学系研究科
913	多光子顕微鏡 Olympus FV1000MPE	Olympus FV1000-MPE	学外	使用料	7,957 円/ 時間	医学系研究科
914	ゲル・メンブレンイメージング Bio-Rad ChemiDoc Touch MP	Bio-Rad ChemiDoc Touch MP	部局内	使用料	548 円/ 時間	医学系研究科
914	ゲル・メンブレンイメージング Bio-Rad ChemiDoc Touch MP	Bio-Rad ChemiDoc Touch MP	学内	使用料	548 円/ 時間	医学系研究科
914	ゲル・メンブレンイメージング Bio-Rad ChemiDoc Touch MP	Bio-Rad ChemiDoc Touch MP	学外	使用料	699 円/ 時間	医学系研究科
915	細胞イメージング Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	部局内	使用料	106 円/ 時間	医学系研究科
915	細胞イメージング Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	部局内	使用料(PCのみ)	15 円/ 時間	医学系研究科
915	細胞イメージング Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	学内	使用料	106 円/ 時間	医学系研究科
915	細胞イメージング Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	学内	使用料(PCのみ)	15 円/ 時間	医学系研究科
915	細胞イメージング Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	学外	使用料	685 円/ 時間	医学系研究科
915	細胞イメージング Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	学外	使用料(PCのみ)	253 円/ 時間	医学系研究科
916	自動顕像機 FUJIFILM FPM100	FUJIFILM FPM100	部局内	現像	227 円/ 枚	医学系研究科
916	自動顕像機 FUJIFILM FPM100	FUJIFILM FPM100	学内	現像	227 円/ 枚	医学系研究科
916	自動顕像機 FUJIFILM FPM100	FUJIFILM FPM100	学外	現像	256 円/ 枚	医学系研究科
917	リアルタイムPCR ABI 7900HT Fast	Thermo Fisher Scientific 7900HT Fast Real-Time PCR System	部局内	使用料	338 円/ 時間	医学系研究科
917	リアルタイムPCR ABI 7900HT Fast	Thermo Fisher Scientific 7900HT Fast Real-Time PCR System	学内	使用料	338 円/ 時間	医学系研究科
917	リアルタイムPCR ABI 7900HT Fast	Thermo Fisher Scientific 7900HT Fast Real-Time PCR System	学外	使用料	617 円/ 時間	医学系研究科
918	デジタルPCR ABI QuantStudio 3D	Thermo Fisher Scientific QuantStudio 3D	部局内	使用料	22 円/ 時間	医学系研究科
918	デジタルPCR ABI QuantStudio 3D	Thermo Fisher Scientific QuantStudio 3D	学内	使用料	22 円/ 時間	医学系研究科
918	デジタルPCR ABI QuantStudio 3D	Thermo Fisher Scientific QuantStudio 3D	学外	使用料	317 円/ 時間	医学系研究科

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部門
919	リアルタイムPCR ABI QuantStudio 12K Flex	Thermo Fisher Scientific QuantStudio 12K Flex	部局内	使用料	669 円/ 時間	医学系研究科
919	リアルタイムPCR ABI QuantStudio 12K Flex	Thermo Fisher Scientific QuantStudio 12K Flex	学内	使用料	669 円/ 時間	医学系研究科
919	リアルタイムPCR ABI QuantStudio 12K Flex	Thermo Fisher Scientific QuantStudio 12K Flex	学外	使用料	908 円/ 時間	医学系研究科
920	リアルタイムPCR ABI 7500-1号機	Thermo Fisher Scientific 7500 Real-Time PCR Systems	部局内	使用料	210 円/ 時間	医学系研究科
920	リアルタイムPCR ABI 7500-1号機	Thermo Fisher Scientific 7500 Real-Time PCR Systems	学内	使用料	210 円/ 時間	医学系研究科
920	リアルタイムPCR ABI 7500-1号機	Thermo Fisher Scientific 7500 Real-Time PCR Systems	学外	使用料	503 円/ 時間	医学系研究科
921	リアルタイムPCR ABI 7500-2号機	Thermo Fisher Scientific 7500 Real-Time PCR Systems	部局内	使用料	210 円/ 時間	医学系研究科
921	リアルタイムPCR ABI 7500-2号機	Thermo Fisher Scientific 7500 Real-Time PCR Systems	学内	使用料	210 円/ 時間	医学系研究科
921	リアルタイムPCR ABI 7500-2号機	Thermo Fisher Scientific 7500 Real-Time PCR Systems	学外	使用料	517 円/ 時間	医学系研究科
922	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-1号機	Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700	部局内	使用料	14 円/ 時間	医学系研究科
922	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-1号機	Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700	学内	使用料	14 円/ 時間	医学系研究科
922	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-1号機	Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700	学外	使用料	251 円/ 時間	医学系研究科
923	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-2号機	Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700	部局内	使用料	14 円/ 時間	医学系研究科
923	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-2号機	Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700	学内	使用料	14 円/ 時間	医学系研究科
923	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-2号機	Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700	学外	使用料	251 円/ 時間	医学系研究科
924	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-3号機	Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700	部局内	使用料	14 円/ 時間	医学系研究科
924	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-3号機	Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700	学内	使用料	14 円/ 時間	医学系研究科
924	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-3号機	Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700	学外	使用料	251 円/ 時間	医学系研究科
925	リアルタイムPCR Bio-Rad CFX96	Bio-Rad CFX96 Real-Time PCR Detection System	部局内	使用料	521 円/ 時間	医学系研究科
925	リアルタイムPCR Bio-Rad CFX96	Bio-Rad CFX96 Real-Time PCR Detection System	学内	使用料	521 円/ 時間	医学系研究科
925	リアルタイムPCR Bio-Rad CFX96	Bio-Rad CFX96 Real-Time PCR Detection System	学外	使用料	794 円/ 時間	医学系研究科
926	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-1号機 (1-7F)	Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700	学内	使用料	14 円/ 時間	医学系研究科
926	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-1号機 (1-7F)	Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700	学外	使用料	865 円/ 時間	医学系研究科
927	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-2号機 (1-7F)	Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700	学内	使用料	14 円/ 時間	医学系研究科
927	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-2号機 (1-7F)	Thermo Fisher Scientific GeneAmp PCR System 9700	学外	使用料	865 円/ 時間	医学系研究科
928	ルミノメーター Berthold Centro LB960	Berthold Centro LB 960	部局内	使用料	717 円/ 時間	医学系研究科
928	ルミノメーター Berthold Centro LB960	Berthold Centro LB 960	学内	使用料	717 円/ 時間	医学系研究科
928	ルミノメーター Berthold Centro LB960	Berthold Centro LB 960	学外	使用料	990 円/ 時間	医学系研究科
929	プレートリーダー Molecular Devices FlexStation3	Molecular Devices FlexStation3	部局内	使用料	518 円/ 時間	医学系研究科
929	プレートリーダー Molecular Devices FlexStation3	Molecular Devices FlexStation3	学内	使用料	518 円/ 時間	医学系研究科
929	プレートリーダー Molecular Devices FlexStation3	Molecular Devices FlexStation3	学外	使用料	898 円/ 時間	医学系研究科
930	プレートリーダー PerkinElmer 2030 ARVO X5 (1-7F)	PerkinElmer 2030 ARVO X5	学内	使用料	456 円/ 時間	医学系研究科
930	プレートリーダー PerkinElmer 2030 ARVO X5 (1-7F)	PerkinElmer 2030 ARVO X5	学外	使用料	1,307 円/ 時間	医学系研究科
931	バイオアナライザ Agilent 2100 (DNA用)	Agilent 2100 Bioanalyzer	部局内	使用料	621 円/ 時間	医学系研究科
931	バイオアナライザ Agilent 2100 (DNA用)	Agilent 2100 Bioanalyzer	学内	使用料	621 円/ 時間	医学系研究科
931	バイオアナライザ Agilent 2100 (DNA用)	Agilent 2100 Bioanalyzer	学外	使用料	872 円/ 時間	医学系研究科
932	電気泳動システム Agilent 4200 TapeStation	Agilent 4200 TapeStation	部局内	使用料	1,089 円/ 時間	医学系研究科
932	電気泳動システム Agilent 4200 TapeStation	Agilent 4200 TapeStation	学内	使用料	1,089 円/ 時間	医学系研究科
932	電気泳動システム Agilent 4200 TapeStation	Agilent 4200 TapeStation	学外	使用料	1,392 円/ 時間	医学系研究科
933	バイオアナライザ Agilent 2100 (RNA用)	Agilent 2100 Bioanalyzer	部局内	使用料	841 円/ 時間	医学系研究科
933	バイオアナライザ Agilent 2100 (RNA用)	Agilent 2100 Bioanalyzer	学内	使用料	841 円/ 時間	医学系研究科
933	バイオアナライザ Agilent 2100 (RNA用)	Agilent 2100 Bioanalyzer	学外	使用料	1,130 円/ 時間	医学系研究科
934	マイクロアレイ Affymetrix GeneChip Scanner 3000	Affymetrix GeneChip Scanner 3000 System (MODEL# GC30007G)	部局内	解析	501 円/ チップ	医学系研究科
934	マイクロアレイ Affymetrix GeneChip Scanner 3000	Affymetrix GeneChip Scanner 3000 System (MODEL# GC30007G)	学内	解析	501 円/ チップ	医学系研究科
934	マイクロアレイ Affymetrix GeneChip Scanner 3000	Affymetrix GeneChip Scanner 3000 System (MODEL# GC30007G)	学外	解析	668 円/ チップ	医学系研究科
935	ハイブリオープン Affymetrix Hybridization Oven 645	Affymetrix Hybridization Oven 645	部局内	使用料	9 円/ 時間	医学系研究科
935	ハイブリオープン Affymetrix Hybridization Oven 645	Affymetrix Hybridization Oven 645	学内	使用料	9 円/ 時間	医学系研究科
935	ハイブリオープン Affymetrix Hybridization Oven 645	Affymetrix Hybridization Oven 645	学外	使用料	247 円/ 時間	医学系研究科
936	マイクロアレイ Agilent G2505C	Agilent G2505C DNA Microarray Scanne	部局内	使用料	462 円/ 時間	医学系研究科
936	マイクロアレイ Agilent G2505C	Agilent G2505C DNA Microarray Scanne	学内	使用料	462 円/ 時間	医学系研究科
936	マイクロアレイ Agilent G2505C	Agilent G2505C DNA Microarray Scanne	学外	使用料	874 円/ 時間	医学系研究科
937	ハイブリオープン Agilent G2545A-1号機	Agilent G2545A Hybridization Oven	部局内	使用料	20 円/ 時間	医学系研究科
937	ハイブリオープン Agilent G2545A-1号機	Agilent G2545A Hybridization Oven	学内	使用料	20 円/ 時間	医学系研究科
937	ハイブリオープン Agilent G2545A-1号機	Agilent G2545A Hybridization Oven	学外	使用料	270 円/ 時間	医学系研究科
938	ハイブリオープン Agilent G2545A-2号機	Agilent G2545A Hybridization Oven	部局内	使用料	20 円/ 時間	医学系研究科
938	ハイブリオープン Agilent G2545A-2号機	Agilent G2545A Hybridization Oven	学内	使用料	20 円/ 時間	医学系研究科
938	ハイブリオープン Agilent G2545A-2号機	Agilent G2545A Hybridization Oven	学外	使用料	270 円/ 時間	医学系研究科
939	ハイブリオープン Agilent G2545A-3号機	Agilent G2545A Hybridization Oven	部局内	使用料	20 円/ 時間	医学系研究科

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
939	ハイブリオープンAgilent G2545A-3号機	Agilent G2545A Hybridization Oven	学内	使用料	20 円/ 時間	医学系研究科
939	ハイブリオープンAgilent G2545A-3号機	Agilent G2545A Hybridization Oven	学外	使用料	270 円/ 時間	医学系研究科
940	インキュベータTAITEC HB-80	TAITEC HB-80	部局内	使用料	18 円/ 時間	医学系研究科
940	インキュベータTAITEC HB-80	TAITEC HB-80	学内	使用料	18 円/ 時間	医学系研究科
940	インキュベータTAITEC HB-80	TAITEC HB-80	学外	使用料	268 円/ 時間	医学系研究科
941	分光光度計 NanoDrop 2000	Thermo Scientific NanoDrop 2000	部局内	使用料	575 円/ 時間	医学系研究科
941	分光光度計 NanoDrop 2000	Thermo Scientific NanoDrop 2000	学内	使用料	575 円/ 時間	医学系研究科
941	分光光度計 NanoDrop 2000	Thermo Scientific NanoDrop 2000	学外	使用料	832 円/ 時間	医学系研究科
942	ドライケム FUJI DRI-CHEM 7000V	FUJIFILM DRI-CHEM 7000V	部局内	使用料	370 円/ 時間	医学系研究科
942	ドライケム FUJI DRI-CHEM 7000V	FUJIFILM DRI-CHEM 7000V	学内	使用料	370 円/ 時間	医学系研究科
942	ドライケム FUJI DRI-CHEM 7000V	FUJIFILM DRI-CHEM 7000V	学外	使用料	620 円/ 時間	医学系研究科
943	タンパク質相互作用解析GE BiacoreX100	Cytiva BiacoreX100	部局内	使用料	680 円/ 時間	医学系研究科
943	タンパク質相互作用解析GE BiacoreX100	Cytiva BiacoreX100	部局内	使用料(PCのみ)	6 円/ 時間	医学系研究科
943	タンパク質相互作用解析GE BiacoreX100	Cytiva BiacoreX100	学内	使用料	680 円/ 時間	医学系研究科
943	タンパク質相互作用解析GE BiacoreX100	Cytiva BiacoreX100	学内	使用料(PCのみ)	6 円/ 時間	医学系研究科
943	タンパク質相互作用解析GE BiacoreX100	Cytiva BiacoreX100	学外	使用料	1,146 円/ 時間	医学系研究科
943	タンパク質相互作用解析GE BiacoreX100	Cytiva BiacoreX100	学外	使用料(PCのみ)	244 円/ 時間	医学系研究科
944	動物用自動血球計数HORIBA Microsemi LC-662	堀場製作所 Microsemi LC-662	部局内	解析	381 円/ 検体	医学系研究科
944	動物用自動血球計数HORIBA Microsemi LC-662	堀場製作所 Microsemi LC-662	学内	解析	381 円/ 検体	医学系研究科
944	動物用自動血球計数HORIBA Microsemi LC-662	堀場製作所 Microsemi LC-662	学外	解析	449 円/ 検体	医学系研究科
945	クロマトグラフィÅKTA purifier (1-7F)	Cytiva ÅKTApurifier	学内	使用料	899 円/ 時間	医学系研究科
945	クロマトグラフィÅKTA purifier (1-7F)	Cytiva ÅKTApurifier	学外	使用料	1,752 円/ 時間	医学系研究科
946	超遠心機 Beckman Optima XPN-80	Beckman Coulter Optima XPN-80	部局内	使用料	445 円/ 時間	医学系研究科
946	超遠心機 Beckman Optima XPN-80	Beckman Coulter Optima XPN-80	学内	使用料	445 円/ 時間	医学系研究科
946	超遠心機 Beckman Optima XPN-80	Beckman Coulter Optima XPN-80	学外	使用料	827 円/ 時間	医学系研究科
947	高速遠心機 Beckman Avanti J-26S XP	Beckman Coulter Avanti J-26S XP	部局内	使用料	302 円/ 時間	医学系研究科
947	高速遠心機 Beckman Avanti J-26S XP	Beckman Coulter Avanti J-26S XP	学内	使用料	302 円/ 時間	医学系研究科
947	高速遠心機 Beckman Avanti J-26S XP	Beckman Coulter Avanti J-26S XP	学外	使用料	565 円/ 時間	医学系研究科
948	超遠心機 Beckman L-80	Beckman Coulter L-80	部局内	使用料	445 円/ 時間	医学系研究科
948	超遠心機 Beckman L-80	Beckman Coulter L-80	学内	使用料	445 円/ 時間	医学系研究科
948	超遠心機 Beckman L-80	Beckman Coulter L-80	学外	使用料	684 円/ 時間	医学系研究科
949	分析遠心機 Beckman ProteomeLab XL-A/XL-L	Beckman Coulter ProteomeLab XL-A / XL-L	部局内	使用料	641 円/ 時間	医学系研究科
949	分析遠心機 Beckman ProteomeLab XL-A/XL-L	Beckman Coulter ProteomeLab XL-A / XL-L	学内	使用料	641 円/ 時間	医学系研究科
949	分析遠心機 Beckman ProteomeLab XL-A/XL-L	Beckman Coulter ProteomeLab XL-A / XL-L	学外	使用料	1,160 円/ 時間	医学系研究科
950	卓上超遠心機 Beckman Optima MAX-TL (1-7F)	Beckman Coulter Optima MAX-TL	学内	使用料	353 円/ 時間	医学系研究科
950	卓上超遠心機 Beckman Optima MAX-TL (1-7F)	Beckman Coulter Optima MAX-TL	学外	使用料	1,205 円/ 時間	医学系研究科
951	高速遠心機 Beckman Avanti J-E (1-7F)	Beckman Coulter Avanti J-E	学内	使用料	302 円/ 時間	医学系研究科
951	高速遠心機 Beckman Avanti J-E (1-7F)	Beckman Coulter Avanti J-E	学外	使用料	1,153 円/ 時間	医学系研究科
952	微量高速遠心機 TOMY MX-307 (1-7F)	TOMY MX-307	学内	使用料	18 円/ 時間	医学系研究科
952	微量高速遠心機 TOMY MX-307 (1-7F)	TOMY MX-307	学外	使用料	871 円/ 時間	医学系研究科
953	クライオスタット Leica CM1950	Leica CM1950	部局内	使用料	829 円/ 時間	医学系研究科
953	クライオスタット Leica CM1950	Leica CM1950	学内	使用料	829 円/ 時間	医学系研究科
953	クライオスタット Leica CM1950	Leica CM1950	学外	使用料	1,026 円/ 時間	医学系研究科
954	免疫染色 LifeCanvas SmartLabelPro	LifeCanvas SmartLabelPro	部局内	使用料	185 円/ 時間	医学系研究科
954	免疫染色 LifeCanvas SmartLabelPro	LifeCanvas SmartLabelPro	学内	使用料	185 円/ 時間	医学系研究科
954	免疫染色 LifeCanvas SmartLabelPro	LifeCanvas SmartLabelPro	学外	使用料	289 円/ 時間	医学系研究科
955	破砕機 安井器械 マルチビーズショッカー	安井器械 Multi-beads shocker	部局内	使用料	581 円/ 時間	医学系研究科
955	破砕機 安井器械 マルチビーズショッカー	安井器械 Multi-beads shocker	学内	使用料	581 円/ 時間	医学系研究科
955	破砕機 安井器械 マルチビーズショッカー	安井器械 Multi-beads shocker	学外	使用料	853 円/ 時間	医学系研究科
956	UVクロスリンカーFUNA-800	フナコシ FUNA-UV-LINKER FS-800	部局内	使用料	14 円/ 時間	医学系研究科
956	UVクロスリンカーFUNA-800	フナコシ FUNA-UV-LINKER FS-800	学内	使用料	14 円/ 時間	医学系研究科
956	UVクロスリンカーFUNA-800	フナコシ FUNA-UV-LINKER FS-800	学外	使用料	264 円/ 時間	医学系研究科
957	分注機 Multidrop Combi (1-3F)	Thermo Scientific Multidrop Combi	部局内	使用料	969 円/ 時間	医学系研究科
957	分注機 Multidrop Combi (1-3F)	Thermo Scientific Multidrop Combi	学内	使用料	969 円/ 時間	医学系研究科
957	分注機 Multidrop Combi (1-3F)	Thermo Scientific Multidrop Combi	学外	使用料	986 円/ 時間	医学系研究科
958	ソニケーター BRANSON SONIFIER 250 (1-7F)	BRANSON SONIFIER 250-Advanced	学内	出力レベル1-3	1,026 円/ 時間	医学系研究科
958	ソニケーター BRANSON SONIFIER 250 (1-7F)	BRANSON SONIFIER 250-Advanced	学内	出力レベル4-6	2,058 円/ 時間	医学系研究科
958	ソニケーター BRANSON SONIFIER 250 (1-7F)	BRANSON SONIFIER 250-Advanced	学内	出力レベル7-10	3,432 円/ 時間	医学系研究科
958	ソニケーター BRANSON SONIFIER 250 (1-7F)	BRANSON SONIFIER 250-Advanced	学外	出力レベル1-3	1,878 円/ 時間	医学系研究科
958	ソニケーター BRANSON SONIFIER 250 (1-7F)	BRANSON SONIFIER 250-Advanced	学外	出力レベル4-6	2,910 円/ 時間	医学系研究科
958	ソニケーター BRANSON SONIFIER 250 (1-7F)	BRANSON SONIFIER 250-Advanced	学外	出力レベル7-10	4,278 円/ 時間	医学系研究科
959	ミキサー IWAKI TUPLE MIXER TWIN3-28N (1-7F)	IWAKI(旭日テクノグラス) TWIN3-28N	学内	使用料	0 円/ 時間	医学系研究科
959	ミキサー IWAKI TUPLE MIXER TWIN3-28N (1-7F)	IWAKI(旭日テクノグラス) TWIN3-28N	学外	使用料	851 円/ 時間	医学系研究科
960	シェーカー TAITEC BR-42FL-1号機 (1-7F)	TAITEC BR-42FL	学内	使用料	63 円/ 時間	医学系研究科
960	シェーカー TAITEC BR-42FL-1号機 (1-7F)	TAITEC BR-42FL	学外	使用料	915 円/ 時間	医学系研究科
961	シェーカー TAITEC BR-42FL-2号機 (1-7F)	TAITEC BR-42FL	学内	使用料	63 円/ 時間	医学系研究科
961	シェーカー TAITEC BR-42FL-2号機 (1-7F)	TAITEC BR-42FL	学外	使用料	915 円/ 時間	医学系研究科
964	CDスペクトル 日本分光 J-805 (6-3F)	JASCO(日本分光) J-805	部局内	使用料	935 円/ 時間	医学系研究科
964	CDスペクトル 日本分光 J-805 (6-3F)	JASCO(日本分光) J-805	学内	使用料	935 円/ 時間	医学系研究科
964	CDスペクトル 日本分光 J-805 (6-3F)	JASCO(日本分光) J-805	学外	使用料	1,456 円/ 時間	医学系研究科
965	X線CT 日立アロカ Latheta LCT200	日立アロカ Latheta LCT-200	部局内	使用料	1,073 円/ 時間	医学系研究科
965	X線CT 日立アロカ Latheta LCT200	日立アロカ Latheta LCT-200	部局内	使用料(麻酔器)	381 円/ 時間	医学系研究科

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部門
965	X線CT 日立アロカ Latheta LCT200	日立アロカ Latheta LCT-200	部局内	使用料(PCのみ)	38 円/ 時間	医学系研究科
965	X線CT 日立アロカ Latheta LCT200	日立アロカ Latheta LCT-200	学内	使用料	1,073 円/ 時間	医学系研究科
965	X線CT 日立アロカ Latheta LCT200	日立アロカ Latheta LCT-200	学内	使用料(麻醉器)	381 円/ 時間	医学系研究科
965	X線CT 日立アロカ Latheta LCT200	日立アロカ Latheta LCT-200	学内	使用料(PCのみ)	38 円/ 時間	医学系研究科
965	X線CT 日立アロカ Latheta LCT200	日立アロカ Latheta LCT-200	学外	使用料	4,226 円/ 時間	医学系研究科
965	X線CT 日立アロカ Latheta LCT200	日立アロカ Latheta LCT-200	学外	使用料(麻醉器)	3,164 円/ 時間	医学系研究科
965	X線CT 日立アロカ Latheta LCT200	日立アロカ Latheta LCT-200	学外	使用料(PCのみ)	2,820 円/ 時間	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	パラフィンブロック作製	410 円/ ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	パラフィンブロック作製(再包埋)	50 円/ ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	パラフィンスライド作製コーティング無)	143 円/ スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	パラフィンスライド作製コーティング有)	157 円/ スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	凍結ブロック作製	668 円/ ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	凍結スライド作製コーティング有)	417 円/ スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	ギ酸脱灰	1,089 円/ ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	EDTA脱灰	6,600 円/ ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	HE染色	400 円/ スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	EM染色	722 円/ スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	PAS染色	416 円/ スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	MT染色	1,185 円/ スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	免疫染色(抗原賦活なし)	1,623 円/ スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	免疫染色(抗原賦活あり、pH6又はpH9使用時)	1,773 円/ スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	免疫染色(DAKO抗原賦活液使用)	1,839 円/ スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		部局内	TUNEL	4,020 円/ スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	パラフィンブロック作製	410 円/ ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	パラフィンブロック作製(再包埋)	50 円/ ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	パラフィンスライド作製コーティング無)	143 円/ スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	パラフィンスライド作製コーティング有)	157 円/ スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	凍結ブロック作製	668 円/ ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	凍結スライド作製コーティング有)	417 円/ スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	ギ酸脱灰	1,089 円/ ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	EDTA脱灰	6,600 円/ ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	HE染色	400 円/ スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	EM染色	722 円/ スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	PAS染色	416 円/ スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	MT染色	1,185 円/ スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	免疫染色(抗原賦活なし)	1,623 円/ スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	免疫染色(抗原賦活あり、pH6又はpH9使用時)	1,773 円/ スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	免疫染色(DAKO抗原賦活液使用)	1,839 円/ スライド	医学系研究科
966	組織標本作製		学内	TUNEL	4,020 円/ スライド	医学系研究科
967	個人登録料(BRC医学系_医学系と関連分野)		部局内	個人登録料	1,000 円/ 人/年度	医学系研究科
967	個人登録料(BRC医学系_医学系と関連分野)		学内	個人登録料	1,000 円/ 人/年度	医学系研究科
968	個人登録料(BRC医学系_学内)		学内	個人登録料	3,000 円/ 人/年度	医学系研究科
969	個人登録料(BRC医学系_学外)		学外	個人登録料	20,000 円/ 人/年度	医学系研究科
970	分室登録料(BRC医学系_病理PF)		部局内	分室登録料	10,000 円/ 人/年度	医学系研究科
970	分室登録料(BRC医学系_病理PF)		学内	分室登録料	10,000 円/ 人/年度	医学系研究科
971	分室登録料(BRC医学系_6-3Fタンパク質解析PF)		部局内	分室登録料	10,000 円/ 人/年度	医学系研究科
971	分室登録料(BRC医学系_6-3Fタンパク質解析PF)		学内	分室登録料	10,000 円/ 人/年度	医学系研究科
971	分室登録料(BRC医学系_6-3Fタンパク質解析PF)		学外	分室登録料	10,000 円/ 人/年度	医学系研究科
972	分室登録料(BRC医学系_小動物イメージングラボ)		部局内	分室登録料	10,000 円/ 人/年度	医学系研究科
972	分室登録料(BRC医学系_小動物イメージングラボ)		学内	分室登録料	10,000 円/ 人/年度	医学系研究科
972	分室登録料(BRC医学系_小動物イメージングラボ)		学外	分室登録料	10,000 円/ 人/年度	医学系研究科
045	励起用フェムト秒レーザー発生装置	ニコン 超短パルスレーザー分子イメージングシステム MaiTai DS-NT70	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	工医学研究科
045	励起用フェムト秒レーザー発生装置	ニコン 超短パルスレーザー分子イメージングシステム MaiTai DS-NT70	学外	本人利用	3,263 円/ 時間	工医学研究科
046	波長可変パラメトリック増幅器分光イメージングシステム	プレスト 超短パルスレーザー分子イメージングシステム	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	工医学研究科
046	波長可変パラメトリック増幅器分光イメージングシステム	プレスト 超短パルスレーザー分子イメージングシステム	学外	本人利用	6,813 円/ 時間	工医学研究科
173	超精密生体分子分析装置		学内	本人利用	1,758 円/ 時間	工医学研究科
173	超精密生体分子分析装置		学外	本人利用	2,294 円/ 時間	工医学研究科
174	生体機能画像解析装置	Leica Microsystems	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	工医学研究科
174	生体機能画像解析装置	Leica Microsystems	学外	本人利用	2,179 円/ 時間	工医学研究科
175	生体適合デバイス特性測定装置	セラバス128chシステム	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	工医学研究科
175	生体適合デバイス特性測定装置	セラバス128chシステム	学外	本人利用	2,623 円/ 時間	工医学研究科
176	硬組織三次元形態解析装置		学内	本人利用	1,758 円/ 時間	工医学研究科
176	硬組織三次元形態解析装置		学外	本人利用	3,880 円/ 時間	工医学研究科
177	多波長画像解析装置	フリアーシステムズ SC4000-YMR	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	工医学研究科
177	多波長画像解析装置	フリアーシステムズ SC4000-YMR	学外	本人利用	2,235 円/ 時間	工医学研究科
179	生体モデル分析装置		学内	本人利用	1,758 円/ 時間	工医学研究科
179	生体モデル分析装置		学外	本人利用	1,830 円/ 時間	工医学研究科
180	神経細胞活動記録解析装置		学内	本人利用	1,758 円/ 時間	工医学研究科
180	神経細胞活動記録解析装置		学外	本人利用	1,840 円/ 時間	工医学研究科
181	生体電気現象解析処理装置	ソーラトロン	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	工医学研究科
181	生体電気現象解析処理装置	ソーラトロン	学外	本人利用	2,053 円/ 時間	工医学研究科

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
183	マウス・ラット自動飼育装置システム	KIS-160WTU	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	工医学研究科
183	マウス・ラット自動飼育装置システム	KIS-160WTU	学外	本人利用	2,190 円/ 時間	工医学研究科
198	超解像レーザー顕微鏡	Leica Microsystems TCS SP8 STED	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	工医学研究科
198	超解像レーザー顕微鏡	Leica Microsystems TCS SP8 STED	学内	高速高精細多光子共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム(ニコンA1RMP-MR)と併せて使用時	1,914 円/ 1時間	工医学研究科
198	超解像レーザー顕微鏡	Leica Microsystems TCS SP8 STED	学外	本人利用	6,059 円/ 時間	工医学研究科
198	超解像レーザー顕微鏡	Leica Microsystems TCS SP8 STED	学外	高速高精細多光子共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム(ニコンA1RMP-MR)と併せて使用時	5,810 円/ 1時間	工医学研究科
199	高速高精細多光子共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム	A1RMP-MR(ニコン)	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	工医学研究科
199	高速高精細多光子共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム	A1RMP-MR(ニコン)	学内	超解像レーザー顕微鏡ライカTCS SP8 STED)と併せて使用時(学内)	1,914 円/ 1時間	工医学研究科
199	高速高精細多光子共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム	A1RMP-MR(ニコン)	学内	超解像レーザー顕微鏡ライカTCS SP8 STED)と併せて使用時(学外)	5,810 円/ 1時間	工医学研究科
199	高速高精細多光子共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム	A1RMP-MR(ニコン)	学外	本人利用	2,879 円/ 時間	工医学研究科
199	高速高精細多光子共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム	A1RMP-MR(ニコン)	学外	超解像レーザー顕微鏡ライカTCS SP8 STED)と併せて使用時(学内)	1,914 円/ 1時間	工医学研究科
199	高速高精細多光子共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム	A1RMP-MR(ニコン)	学外	超解像レーザー顕微鏡ライカTCS SP8 STED)と併せて使用時(学外)	5,810 円/ 1時間	工医学研究科
285	小動物用磁気共鳴イメージングシステム	Bruker BioSpin ICON 1T	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	工医学研究科
285	小動物用磁気共鳴イメージングシステム	Bruker BioSpin ICON 1T	学外	本人利用	7,015 円/ 時間	工医学研究科
286	立位全身核磁気共鳴イメージング解析装置	(伊)ESAOTE社製 G-scan brio	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	工医学研究科
286	立位全身核磁気共鳴イメージング解析装置	(伊)ESAOTE社製 G-scan brio	学外	本人利用	6,560 円/ 時間	工医学研究科
288	三次元動作分析装置 本体	アニマ(株)製 MA-8000	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	工医学研究科
288	三次元動作分析装置 本体	アニマ(株)製 MA-8000	学外	本人利用	3,500 円/ 時間	工医学研究科
289	ニューロモジュレーションシステム	Magstim TYPE2; RogueResearch Brainsight2	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	工医学研究科
289	ニューロモジュレーションシステム	Magstim TYPE2; RogueResearch Brainsight2	学外	本人利用	2,933 円/ 時間	工医学研究科
290	高精度エネルギー代謝測定システム	(有)アルコシステム製 ARCO-2000	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	工医学研究科
290	高精度エネルギー代謝測定システム	(有)アルコシステム製 ARCO-2000	学外	本人利用	2,507 円/ 時間	工医学研究科
657	赤外イメージングシステム	(米)サーモフィッシャーサイエンティフィック社製 Nicolet iN10 MX-1	学内	本人利用	7,045 円/ 時間	学際科学フロンティア研究所
728	707型超遠心機	(米)ベックマンコルター社製 Optima XE-90	学内	本人利用	1,680 円/ 時間	学際科学フロンティア研究所
1048	PIPS	galan	学内	本人利用	1,166 円/ 時間	学際科学フロンティア研究所
1049	AFM	日立ハイテック	学内	本人利用	1,085 円/ 時間	学際科学フロンティア研究所
1050	段差計	Bruker	学内	本人利用	1,062 円/ 時間	学際科学フロンティア研究所
1051	エアープラスト	ニッチュー	学内	本人利用	1,328 円/ 時間	学際科学フロンティア研究所
1052	XRF	Rigaku	学内	本人利用	8,223 円/ 時間	学際科学フロンティア研究所
1053	FE-SEM	日立製作所	学内	本人利用	2,945 円/ 時間	学際科学フロンティア研究所
008	高分解能CTスキャンシステム	コムスキャンテック 高精細小型標本用装置 ScanXmate-D160TSS105 / 11000 外	部局内	本人利用	12,048 円/ 時間	学術資源研究公開センター
008	高分解能CTスキャンシステム	コムスキャンテック 高精細小型標本用装置 ScanXmate-D160TSS105 / 11000 外	学内	本人利用	12,048 円/ 時間	学術資源研究公開センター
008	高分解能CTスキャンシステム	コムスキャンテック 高精細小型標本用装置 ScanXmate-D160TSS105 / 11000 外	学外	本人利用	21,838 円/ 時間	学術資源研究公開センター
743	卓上走査電子顕微鏡	日本電子株製 JCM-7000(EDS、ステーションイメージングシステム含む)	部局内	本人利用	831 円/ 時間	学術資源研究公開センター
743	卓上走査電子顕微鏡	日本電子株製 JCM-7000(EDS、ステーションイメージングシステム含む)	学内	本人利用	831 円/ 時間	学術資源研究公開センター
743	卓上走査電子顕微鏡	日本電子株製 JCM-7000(EDS、ステーションイメージングシステム含む)	学外	本人利用	1,388 円/ 時間	学術資源研究公開センター
294	分析走査電子顕微鏡	日本電子株製 JSM-6610A(OIM結晶方位解析装置含む)	学内	本人利用	127 円/ 時間	金属材料研究所
294	分析走査電子顕微鏡	日本電子株製 JSM-6610A(OIM結晶方位解析装置含む)	学外	本人利用	5,351 円/ 時間	金属材料研究所
526	分析走査電子顕微鏡	日本電子株製JSM-IT200(A)	学内	本人利用	1,397 円/ 時間	金属材料研究所
526	分析走査電子顕微鏡	日本電子株製JSM-IT200(A)	学外	本人利用	2,808 円/ 時間	金属材料研究所
544	赤外線加熱合成炉	クリスタルシステムFZ-4-10K-K-M	学内	本人利用	857 円/ 時間	金属材料研究所
544	赤外線加熱合成炉	クリスタルシステムFZ-4-10K-K-M	学外	本人利用	1,072 円/ 時間	金属材料研究所
545	赤外線加熱単結晶育成装置	キャノンマシナリーSC-K15HD	学内	本人利用	739 円/ 時間	金属材料研究所
545	赤外線加熱単結晶育成装置	キャノンマシナリーSC-K15HD	学外	本人利用	1,794 円/ 時間	金属材料研究所
546	赤外線加熱単結晶育成装置(整備品)	キャノンマシナリーSC II -EDH-KS	学内	本人利用	739 円/ 時間	金属材料研究所
546	赤外線加熱単結晶育成装置(整備品)	キャノンマシナリーSC II -EDH-KS	学外	本人利用	1,601 円/ 時間	金属材料研究所
615	強力X線粉末構造解析装置	リガク RINT-2500LAUE	学内	本人利用	488 円/ 時間	金属材料研究所
615	強力X線粉末構造解析装置	リガク RINT-2500LAUE	学内	低温X線粉末構造解析用冷凍機	87 円/ 時間	金属材料研究所
615	強力X線粉末構造解析装置	リガク RINT-2500LAUE	学外	本人利用	1,691 円/ 時間	金属材料研究所
615	強力X線粉末構造解析装置	リガク RINT-2500LAUE	学外	低温X線粉末構造解析用冷凍機	2,378 円/ 時間	金属材料研究所
616	単結晶試料方位確認装置(ラウエ)	マックサイエンスM03XHF-E	学内	本人利用	189 円/ 時間	金属材料研究所
616	単結晶試料方位確認装置(ラウエ)	マックサイエンスM03XHF-E	学外	本人利用	190 円/ 時間	金属材料研究所
637	熱拡散測定装置	Netzsch-LFA467	学内	本人利用	2,425 円/ 時間	金属材料研究所
637	熱拡散測定装置	Netzsch-LFA467	学外	本人利用	6,468 円/ 時間	金属材料研究所
638	ナノインデント	東陽テクニカ・G200	学内	本人利用	2,194 円/ 時間	金属材料研究所
638	ナノインデント	東陽テクニカ・G200	学外	本人利用	8,547 円/ 時間	金属材料研究所
639	集束イオンビーム加工観察装置	日立ハイテックFB2100	学内	本人利用	6,083 円/ 時間	金属材料研究所
639	集束イオンビーム加工観察装置	日立ハイテックFB2100	学外	本人利用	8,834 円/ 時間	金属材料研究所
695	三次元アトムプローブ測定データ用解析ソフトウェア	デル・テクノロジーズ株式会社 Precision 7920 タワー XCTO ベース	学内	本人利用	11,280 円/ 日	金属材料研究所
695	三次元アトムプローブ測定データ用解析ソフトウェア	デル・テクノロジーズ株式会社 Precision 7920 タワー XCTO ベース	学内	技術指導料: 解析ソフト使用法の指導	9,240 円/ 回	金属材料研究所
763	ワイヤ放電加工機	ブラザー工業HS300	学内	本人利用	1,753 円/ 日	金属材料研究所
763	ワイヤ放電加工機	ブラザー工業HS300	学内	委託利用	16,848 円/ 日	金属材料研究所
763	ワイヤ放電加工機	ブラザー工業HS300	学外	本人利用	3,157 円/ 日	金属材料研究所
763	ワイヤ放電加工機	ブラザー工業HS300	学外	委託利用	18,252 円/ 日	金属材料研究所



研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	部局内	委託利用	6,889 円/ 時間	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	学内	本人利用	3,536 円/ 時間	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	学内	委託利用	6,889 円/ 時間	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	学外	本人利用	5,472 円/ 時間	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	学外	委託利用	30,048 円/ 時間	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	学内	バイアル(蓋付)	140 円/ 個	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	学外	バイアル(蓋付)	140 円/ 個	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	部局内	バイアル(蓋付)	140 円/ 個	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	部局内	メンブレンフィルター	352 円/ 個	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	部局内	1000µLチップ	9 円/ 本	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	部局内	200µLチップ	8 円/ 本	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	部局内	5mLシリンジ	30 円/ 本	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	部局内	5mLマイクロチューブ	21 円/ 本	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	部局内	10mLメスビペット	36 円/ 本	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	部局内	10µLチップ	9 円/ 本	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	学内	メンブレンフィルター	352 円/ 個	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	学内	1000µLチップ	9 円/ 本	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	学内	200µLチップ	8 円/ 本	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	学内	5mLシリンジ	30 円/ 本	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	学内	5mLマイクロチューブ	21 円/ 本	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	学内	10mLメスビペット	36 円/ 本	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	学内	10µLチップ	9 円/ 本	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	学外	メンブレンフィルター	352 円/ 個	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	学外	1000µLチップ	9 円/ 本	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	学外	200µLチップ	8 円/ 本	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	学外	5mLシリンジ	30 円/ 本	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	学外	5mLマイクロチューブ	21 円/ 本	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	学外	10mLメスビペット	36 円/ 本	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriom	学外	10µLチップ	9 円/ 本	工学研究科
255	デジタル電動サーボプレス	(株)アマダ製 SDE2025SF	学内	本人利用	6,930 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
255	デジタル電動サーボプレス	(株)アマダ製 SDE2025SF	学外	本人利用	7,298 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
732	600MHz NMR(固体・液体兼用)	日本電子(株)製 JNM-ECZL600G	学外	本人利用	46,169 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
732	600MHz NMR(固体・液体兼用)	日本電子(株)製 JNM-ECZL600G	学外	委託利用	46,169 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
733	400MHz NMR(溶液・固体兼用)	日本電子(株)製 JNM-ECZL400G	学外	本人利用	27,519 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
733	400MHz NMR(溶液・固体兼用)	日本電子(株)製 JNM-ECZL400G	学外	委託利用	27,519 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
734	300MHz NMR(固体用)	日本電子(株)製 JNM-ECZ300R	学外	本人利用	34,788 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
734	300MHz NMR(固体用)	日本電子(株)製 JNM-ECZ300R	学外	委託利用	34,788 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
756	遠隔操作対応走査電子顕微鏡システム	日本電子(株)製 JSM-IT800(SHL)	学内	本人利用	3,213 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
756	遠隔操作対応走査電子顕微鏡システム	日本電子(株)製 JSM-IT800(SHL)	学外	本人利用	13,839 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
757	精密イオンホリソングシステム	(米)Gatan社製 PIPS II cool 695.C	学内	本人利用	4,293 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
757	精密イオンホリソングシステム	(米)Gatan社製 PIPS II cool 695.C	学外	本人利用	13,644 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
893	スパッタ装置	株式会社製 ACS-4000-TCI	部局内	本人利用	5,313 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
893	スパッタ装置	株式会社製 ACS-4000-TCI	部局内	技術指導料	11,550 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
893	スパッタ装置	株式会社製 ACS-4000-TCI	部局内	施設使用料	5,313 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
893	スパッタ装置	株式会社製 ACS-4000-TCI	学内	本人利用	5,313 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
893	スパッタ装置	株式会社製 ACS-4000-TCI	学内	技術指導料	11,550 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
893	スパッタ装置	株式会社製 ACS-4000-TCI	学内	施設使用料	5,313 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
894	表面構造解析装置	ブルカージャパン MultiMode 8	部局内	本人利用	5,786 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
894	表面構造解析装置	ブルカージャパン MultiMode 8	部局内	技術指導料	11,550 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
894	表面構造解析装置	ブルカージャパン MultiMode 8	部局内	施設使用料	5,890 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
894	表面構造解析装置	ブルカージャパン MultiMode 8	学内	本人利用	5,786 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
894	表面構造解析装置	ブルカージャパン MultiMode 8	学内	技術指導料	11,550 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
894	表面構造解析装置	ブルカージャパン MultiMode 8	学内	施設使用料	5,890 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1009	FIB/SEM/STEMシステム	日本電子株式会社 JIB-PS500i/JEM-ARM200F	部局内	本人利用	8,498 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1009	FIB/SEM/STEMシステム	日本電子株式会社 JIB-PS500i/JEM-ARM200F	学内	本人利用	8,498 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1009	FIB/SEM/STEMシステム	日本電子株式会社 JIB-PS500i/JEM-ARM200F	学外	本人利用	8,498 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1009	FIB/SEM/STEMシステム	日本電子株式会社 JIB-PS500i/JEM-ARM200F	部局内	委託利用	8,410 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1009	FIB/SEM/STEMシステム	日本電子株式会社 JIB-PS500i/JEM-ARM200F	学内	委託利用	8,498 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
1009	FIB/SEM/STEMシステム	日本電子株式会社 JIB-PS500i/JEM-ARM200F	学外	委託利用	8,498 円/ 時間	工学研究科(マテリアル・開発系)
275	多機能薄膜X線回折装置 D8DISCOVER-TM 一式	(独)ブルーノ・エイファス社製 D8DISCOVER-TM	学内	本人利用	0 円/ 時間	工学研究科(化学・バイオ系)
745	タンパク質精製クロマトグラフィー	(米)バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社製 NGC F100	学外	本人利用	6,242 円/ 日	工学研究科(化学・バイオ系)
746	バイオシェーカー	タイテック(株)製 バイオシェーカー-G・BR200	学外	本人利用	4,268 円/ 日	工学研究科(化学・バイオ系)
889	CDスペクトル測定装置	日本分光 J-820 TU	部局内	本人利用	1,039 円/ 時間	工学研究科(化学・バイオ系)
889	CDスペクトル測定装置	日本分光 J-820 TU	学内	本人利用	1,039 円/ 時間	工学研究科(化学・バイオ系)
889	CDスペクトル測定装置	日本分光 J-820 TU	学外	本人利用	2,210 円/ 時間	工学研究科(化学・バイオ系)
890	次世代シーケンサー	イルミナ MiSeq	学外	本人利用	33,648 円/ 日	工学研究科(化学・バイオ系)
891	マルチプレートリーダー	BIO TEK SynergyH4	部局内	本人利用	3,465 円/ 時間	工学研究科(化学・バイオ系)
891	マルチプレートリーダー	BIO TEK SynergyH4	学内	本人利用	6,930 円/ 時間	工学研究科(化学・バイオ系)



研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部門
891	マルチプレートリーダー	BIO TEK SynergyH4	学外	本人利用	15,765 円/日	工学研究科(化学・バイオ系)
892	高速液体クロマトグラフィー	ギルソン GX-241	学外	本人利用	5,679 円/日	工学研究科(化学・バイオ系)
1026	リアルタイムPCR装置	Bio-Rad Laboratories	部局内	本人利用	2,079 円/時間	工学研究科(化学・バイオ系)
1026	リアルタイムPCR装置	Bio-Rad Laboratories	学内	本人利用	2,079 円/時間	工学研究科(化学・バイオ系)
1026	リアルタイムPCR装置	Bio-Rad Laboratories	学外	本人利用	3,855 円/時間	工学研究科(化学・バイオ系)
540	ダイナミロン加速器装置	Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型	学内	本人利用	28,875 円/日	工学研究科(機械・知能系)
540	ダイナミロン加速器装置	Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型	学内	技術指導料(技術職員):技術職員によるマシン本体の操作以外の技術的な指導やサポート等	3,802 円/時間	工学研究科(機械・知能系)
540	ダイナミロン加速器装置	Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型	学内	技術指導料(教員):教員による高度な技術的な指導やサポート等	5,850 円/時間	工学研究科(機械・知能系)
540	ダイナミロン加速器装置	Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型	学外	本人利用	85,194 円/日	工学研究科(機械・知能系)
540	ダイナミロン加速器装置	Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型	学外	技術指導料(技術職員):技術職員によるマシン本体の操作以外の技術的な指導やサポート等	3,802 円/時間	工学研究科(機械・知能系)
540	ダイナミロン加速器装置	Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型	学外	技術指導料(教員):教員による高度な技術的な指導やサポート等	5,850 円/時間	工学研究科(機械・知能系)
701	タンデムベロトロン加速器	(米)National Electronics Corporation製、3SDH-2	学内	本人利用	28,875 円/日	工学研究科(機械・知能系)
701	タンデムベロトロン加速器	(米)National Electronics Corporation製、3SDH-2	学内	技術指導料(技術職員):技術職員によるマシン本体の操作以外の技術的な指導やサポート等	3,802 円/時間	工学研究科(機械・知能系)
701	タンデムベロトロン加速器	(米)National Electronics Corporation製、3SDH-2	学内	技術指導料(教員):教員による高度な技術的な指導やサポート等	5,850 円/時間	工学研究科(機械・知能系)
701	タンデムベロトロン加速器	(米)National Electronics Corporation製、3SDH-2	学外	本人利用	59,108 円/日	工学研究科(機械・知能系)
701	タンデムベロトロン加速器	(米)National Electronics Corporation製、3SDH-2	学外	技術指導料(技術職員):技術職員によるマシン本体の操作以外の技術的な指導やサポート等	3,802 円/時間	工学研究科(機械・知能系)
701	タンデムベロトロン加速器	(米)National Electronics Corporation製、3SDH-2	学外	技術指導料(教員):教員による高度な技術的な指導やサポート等	5,850 円/時間	工学研究科(機械・知能系)
196	実変動風荷重載荷装置		学内	本人利用	32,819 円/日	工学研究科(人間・環境系)
196	実変動風荷重載荷装置		学外	本人利用	43,968 円/日	工学研究科(人間・環境系)
238	10MN大型構造物性能評価システム	株式会社津製作所製 UH-C10MNX	学内	本人利用	47,355 円/日	工学研究科(人間・環境系)
238	10MN大型構造物性能評価システム	株式会社津製作所製 UH-C10MNX	学外	本人利用	131,839 円/日	工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	株式会社東京試験機製 YU-1000SIV	学内	本人利用	2,816 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	株式会社東京試験機製 YU-1000SIV	学内	委託利用	2,816 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	株式会社東京試験機製 YU-1000SIV	学内	技術指導料	11,550 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	株式会社東京試験機製 YU-1000SIV	学内	コンプレッソメーター(φ50)	140 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	株式会社東京試験機製 YU-1000SIV	学内	コンプレッソメーター(φ100)	119 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	株式会社東京試験機製 YU-1000SIV	学内	動ひずみ計	143 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	株式会社東京試験機製 YU-1000SIV	学内	計測ソフトウェア	78 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	株式会社東京試験機製 YU-1000SIV	学外	本人利用	5,420 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	株式会社東京試験機製 YU-1000SIV	学外	委託利用	5,420 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	株式会社東京試験機製 YU-1000SIV	学外	技術指導料	11,550 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	株式会社東京試験機製 YU-1000SIV	学外	コンプレッソメーター(φ50)	308 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	株式会社東京試験機製 YU-1000SIV	学外	コンプレッソメーター(φ100)	262 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	株式会社東京試験機製 YU-1000SIV	学外	動ひずみ計	316 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	株式会社東京試験機製 YU-1000SIV	学外	計測ソフトウェア	126 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
269	1000kN万能試験機	株式会社前川試験機製作所製MRA-100-F2	学内	本人利用	20,790 円/日	工学研究科(人間・環境系)
269	1000kN万能試験機	株式会社前川試験機製作所製MRA-100-F2	学外	本人利用	29,141 円/日	工学研究科(人間・環境系)
273	2000kN圧縮試験機	株式会社前川試験機製作所製 ACA-200A-F1	学内	本人利用	20,790 円/日	工学研究科(人間・環境系)
273	2000kN圧縮試験機	株式会社前川試験機製作所製 ACA-200A-F1	学外	本人利用	26,835 円/日	工学研究科(人間・環境系)
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工株式会社	学内	本人利用	33,388 円/日	工学研究科(人間・環境系)
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工株式会社	学内	委託利用	33,388 円/日	工学研究科(人間・環境系)
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工株式会社	学内	技術指導料:載荷システム(振動台)の稼働に伴う運転計測補助:計測器等の設置補助(1人)	173,250 円/日	工学研究科(人間・環境系)
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工株式会社	学内	大型重量試験対象物等の保管	9,009 円/日	工学研究科(人間・環境系)
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工株式会社	学内	本人利用	27,286 円/日	工学研究科(人間・環境系)
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工株式会社	学外	本人利用	218,188 円/日	工学研究科(人間・環境系)
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工株式会社	学外	委託利用	218,188 円/日	工学研究科(人間・環境系)
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工株式会社	学外	技術指導料:載荷システム(振動台)の稼働に伴う運転計測補助:計測器等の設置補助(1人)	173,250 円/日	工学研究科(人間・環境系)
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工株式会社	学外	大型重量試験対象物等の保管	9,009 円/日	工学研究科(人間・環境系)
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工株式会社	学外	本人利用	27,286 円/日	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学内	本人利用	2,907 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学内	委託利用	2,907 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学内	技術指導料	11,550 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学内	動ひずみ計	143 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学内	計測ソフトウェア	78 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学外	本人利用	3,767 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学外	委託利用	3,767 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学外	技術指導料	11,550 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学外	動ひずみ計	316 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学外	計測ソフトウェア	126 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学内	本人利用	4,035 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学内	委託利用	4,035 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学内	技術指導料	3,465 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学内	動ひずみ計	143 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学内	計測ソフトウェア	78 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学外	本人利用	4,118 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学外	委託利用	4,118 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学外	技術指導料	3,465 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学外	動ひずみ計	316 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学外	計測ソフトウェア	126 円/時間	工学研究科(人間・環境系)

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
758	誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)	Agilent ICP-MS8800	学内	本人利用	10,972 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
758	誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)	Agilent ICP-MS8800	学外	本人利用	16,483 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
776	窒素・りん分析装置	QuAAtro39	部局内	委託利用	18,980 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
776	窒素・りん分析装置	QuAAtro39	部局内	分解前処理	300 円/ 処理数	工学研究科(人間・環境系)
776	窒素・りん分析装置	QuAAtro39	部局内	ラボ用オートクレーブ	4,167 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
776	窒素・りん分析装置	QuAAtro39	学内	委託利用	18,980 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
776	窒素・りん分析装置	QuAAtro39	学内	分解前処理	300 円/ 処理数	工学研究科(人間・環境系)
776	窒素・りん分析装置	QuAAtro39	学外	委託利用	23,966 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
776	窒素・りん分析装置	QuAAtro39	学外	分解前処理	300 円/ 処理数	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	部局内	本人利用	16,978 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	部局内	委託利用	8,883 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	部局内	燃焼管	48,741 円/ 本	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	部局内	還元管	48,741 円/ 本	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	部局内	吸収管	17,787 円/ 本	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	部局内	リング	1,027 円/ 個	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	学内	委託利用	8,883 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	学内	燃焼管	48,741 円/ 本	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	学内	還元管	48,741 円/ 本	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	学内	吸収管	17,787 円/ 本	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	学内	リング	1,027 円/ 個	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	学外	委託利用	12,480 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	学外	燃焼管	48,741 円/ 本	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	学外	還元管	48,741 円/ 本	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	学外	吸収管	17,787 円/ 本	工学研究科(人間・環境系)
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K. DELTA V Advantage	学外	リング	1,027 円/ 個	工学研究科(人間・環境系)
896	全有機体炭素計(固体)	島津製作所 TOC-L、SSM-5000A	部局内	本人利用	3,904 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
896	全有機体炭素計(固体)	島津製作所 TOC-L、SSM-5000A	部局内	委託利用	5,233 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
896	全有機体炭素計(固体)	島津製作所 TOC-L、SSM-5000A	部局内	サンプルポート	138 円/ 個	工学研究科(人間・環境系)
896	全有機体炭素計(固体)	島津製作所 TOC-L、SSM-5000A	学内	本人利用	3,904 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
896	全有機体炭素計(固体)	島津製作所 TOC-L、SSM-5000A	学内	委託利用	5,233 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
896	全有機体炭素計(固体)	島津製作所 TOC-L、SSM-5000A	学内	サンプルポート	138 円/ 個	工学研究科(人間・環境系)
896	全有機体炭素計(固体)	島津製作所 TOC-L、SSM-5000A	学外	委託利用	10,676 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
896	全有機体炭素計(固体)	島津製作所 TOC-L、SSM-5000A	学外	サンプルポート	138 円/ 個	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	部局内	本人利用	3,922 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	部局内	委託利用	4,587 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	部局内	200μLチップ	8 円/ 本	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	部局内	1000μLチップ	9 円/ 本	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	部局内	40mLバイアル	118 円/ 本	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	学内	本人利用	3,922 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	学内	委託利用	4,587 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	学内	200μLチップ	8 円/ 本	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	学内	1000μLチップ	9 円/ 本	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	学内	40mLバイアル	118 円/ 本	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	学外	委託利用	9,311 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	学外	200μLチップ	8 円/ 本	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	学外	1000μLチップ	9 円/ 本	工学研究科(人間・環境系)
897	全有機体炭素計(液体)	島津製作所 TOC-L、ASI-L	学外	40mLバイアル	118 円/ 本	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	部局内	委託利用	1,481 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	部局内	普通紙	184 円/ m	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	部局内	光沢紙	889 円/ m	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	部局内	クロス(布)	2,425 円/ m	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	部局内	A0普通紙	231 円/ 枚	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	部局内	A0光沢紙	1,155 円/ 枚	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	部局内	A0クロス(布)	2,910 円/ 枚	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学内	委託利用	1,481 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学内	普通紙	184 円/ m	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学内	光沢紙	889 円/ m	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学内	クロス(布)	2,425 円/ m	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学内	A0普通紙	231 円/ 枚	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学内	A0光沢紙	1,155 円/ 枚	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学内	A0クロス(布)	2,910 円/ 枚	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学外	委託利用	4,257 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学外	普通紙	184 円/ m	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学外	光沢紙	889 円/ m	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学外	クロス(布)	2,425 円/ m	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学外	A0普通紙	231 円/ 枚	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学外	A0光沢紙	1,155 円/ 枚	工学研究科(人間・環境系)
898	大判プリンタ	Canon iPF750	学外	A0クロス(布)	2,910 円/ 枚	工学研究科(人間・環境系)
899	粒度分布測定装置(乾式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	部局内	本人利用	4,756 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
899	粒度分布測定装置(乾式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	部局内	委託利用	6,749 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
899	粒度分布測定装置(乾式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学内	本人利用	4,756 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
899	粒度分布測定装置(乾式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学内	委託利用	6,749 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
899	粒度分布測定装置(乾式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学外	委託利用	17,316 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	部局内	本人利用	6,163 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	部局内	委託利用	6,828 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	部局内	界面活性剤	318 円/ mL	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	部局内	ポリスボイト	11 円/ 本	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	部局内	分散助剤	28 円/ 0.1L	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学内	本人利用	6,163 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学内	委託利用	6,828 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学内	界面活性剤	318 円/ mL	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学内	ポリスボイト	11 円/ 本	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学内	分散助剤	28 円/ 0.1L	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学外	委託利用	17,395 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学外	界面活性剤	318 円/ mL	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学外	ポリスボイト	11 円/ 本	工学研究科(人間・環境系)
900	粒度分布測定装置(湿式)	Malvern Panalytical Ltd. MasterSizer 3000	学外	分散助剤	28 円/ 0.1L	工学研究科(人間・環境系)
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	部局内	本人利用	3,841 円/ 日	工学研究科(人間・環境系)
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	部局内	委託利用	3,841 円/ 日	工学研究科(人間・環境系)
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	部局内	技術指導料	2,310 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	学内	本人利用	3,841 円/ 日	工学研究科(人間・環境系)
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	学内	委託利用	3,841 円/ 日	工学研究科(人間・環境系)
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	学内	技術指導料	2,310 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	学外	本人利用	5,449 円/ 日	工学研究科(人間・環境系)
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	学外	委託利用	5,449 円/ 日	工学研究科(人間・環境系)
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	学外	技術指導料	2,310 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
902	データ記録システム (データロガーおよびオプション設備)	東京測器研究所 TDS-530(データロガー) ・IHW-50H(スイッチボックス)、SDP-300(変位計)	部局内	本人利用	6,457 円/ 日	工学研究科(人間・環境系)
902	データ記録システム (データロガーおよびオプション設備)	東京測器研究所 TDS-530(データロガー) ・IHW-50H(スイッチボックス)、SDP-300(変位計)	部局内	委託利用	6,457 円/ 日	工学研究科(人間・環境系)
902	データ記録システム (データロガーおよびオプション設備)	東京測器研究所 TDS-530(データロガー) ・IHW-50H(スイッチボックス)、SDP-300(変位計)	部局内	技術指導料	2,310 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
902	データ記録システム (データロガーおよびオプション設備)	東京測器研究所 TDS-530(データロガー) ・IHW-50H(スイッチボックス)、SDP-300(変位計)	学内	本人利用	6,457 円/ 日	工学研究科(人間・環境系)
902	データ記録システム (データロガーおよびオプション設備)	東京測器研究所 TDS-530(データロガー) ・IHW-50H(スイッチボックス)、SDP-300(変位計)	学内	委託利用	6,457 円/ 日	工学研究科(人間・環境系)
902	データ記録システム (データロガーおよびオプション設備)	東京測器研究所 TDS-530(データロガー) ・IHW-50H(スイッチボックス)、SDP-300(変位計)	学内	技術指導料	2,310 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
902	データ記録システム (データロガーおよびオプション設備)	東京測器研究所 TDS-530(データロガー) ・IHW-50H(スイッチボックス)、SDP-300(変位計)	学外	本人利用	11,890 円/ 日	工学研究科(人間・環境系)
902	データ記録システム (データロガーおよびオプション設備)	東京測器研究所 TDS-530(データロガー) ・IHW-50H(スイッチボックス)、SDP-300(変位計)	学外	委託利用	11,890 円/ 日	工学研究科(人間・環境系)
902	データ記録システム (データロガーおよびオプション設備)	東京測器研究所 TDS-530(データロガー) ・IHW-50H(スイッチボックス)、SDP-300(変位計)	学外	技術指導料	2,310 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム (自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	部局内	本人利用	8,879 円/ 日	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム (自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	部局内	委託利用	8,879 円/ 日	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム (自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	部局内	技術指導料	2,310 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム (自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	部局内	動ひずみ計	180 円/ 日	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム (自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	学内	本人利用	8,879 円/ 日	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム (自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	学内	委託利用	8,879 円/ 日	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム (自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	学内	技術指導料	2,310 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム (自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	学内	動ひずみ計	180 円/ 日	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム (自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	学外	本人利用	14,848 円/ 日	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム (自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	学外	委託利用	14,848 円/ 日	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム (自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	学外	技術指導料	2,310 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
903	加力制御システム (自動制御油圧ポンプおよびオプション設備)	理研機器 MP-12ALS-S13	学外	動ひずみ計	352 円/ 時間	工学研究科(人間・環境系)
381	超伝導量子干渉型振動試験磁力計 1式	(米)カクタム・デザイン社製 MPMS3	学内	本人利用	15,026 円/ 日	工学研究科(電子情報システム・応物系)
381	超伝導量子干渉型振動試験磁力計 1式	(米)カクタム・デザイン社製 MPMS3	学外	本人利用	43,141 円/ 日	工学研究科(電子情報システム・応物系)
382	高温領域粉末微小磁化測定装置	(米)カクタム・デザイン社製 MPMS-XL	学内	本人利用	35,380 円/ 日	工学研究科(電子情報システム・応物系)

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
382	高温度領域粉末微小磁化測定装置	(米)カンタム・デザイン社製, MPMS-XL	学外	本人利用	52,674 円/ 日	工学研究科(電子情報システム・応物系)
383	物理特性測定システム	(米)カンタム・デザイン社製, PPMS	学内	本人利用	16,920 円/ 日	工学研究科(電子情報システム・応物系)
383	物理特性測定システム	(米)カンタム・デザイン社製, PPMS	学外	本人利用	34,100 円/ 日	工学研究科(電子情報システム・応物系)
384	Helios600i FIB/SEMデュアルビームシステム	(米)FEI社製, FEI Helios600i	学内	本人利用	3,227 円/ 時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
384	Helios600i FIB/SEMデュアルビームシステム	(米)FEI社製, FEI Helios600i	学外	本人利用	76,378 円/ 時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
385	AFM	(株)アサイラムテクノロジー製	学内	本人利用	1,315 円/ 時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
385	AFM	(株)アサイラムテクノロジー製	学外	本人利用	6,384 円/ 時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
386	インプレーンX線回折装置 ATX/in-plane	(株)リガク製, ATX/in-plane	学内	本人利用	2,808 円/ 時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
386	インプレーンX線回折装置 ATX/in-plane	(株)リガク製, ATX/in-plane	学外	本人利用	3,154 円/ 時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
397	振動試料型磁力計 BHV-50HM	理研電子(株) BHV-50HM	学内	本人利用	2,259 円/ 時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
397	振動試料型磁力計 BHV-50HM	理研電子(株) BHV-50HM	学外	本人利用	3,754 円/ 時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
398	振動試料型磁力計 VSM-P7	東英工業(株) VSM-P7	学内	本人利用	2,129 円/ 時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
398	振動試料型磁力計 VSM-P7	東英工業(株) VSM-P7	学外	本人利用	25,595 円/ 時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
399	磁気異方性トルク TM-TR2050-HGC-MG	(株)玉川製作所, TM-TR2050-HGC-MG	学内	本人利用	9,170 円/ 時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
399	磁気異方性トルク TM-TR2050-HGC-MG	(株)玉川製作所, TM-TR2050-HGC-MG	学外	本人利用	11,920 円/ 時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
400	バルク試料用磁気異方性トルク磁力計	自作	学内	本人利用	2,129 円/ 時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
400	バルク試料用磁気異方性トルク磁力計	自作	学外	本人利用	6,407 円/ 時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
401	電子スピン共鳴測定システム E-500	自作	学内	本人利用	5,952 円/ 時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
401	電子スピン共鳴測定システム E-500	自作	学外	本人利用	14,807 円/ 時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
402	インラインスパッタリング装置C3010	自作	学内	本人利用	6,544 円/ 時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
402	インラインスパッタリング装置C3010	自作	学外	本人利用	8,498 円/ 時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
406	超高周波透磁率測定装置	凌和電子(株)製, PMM-9G1	学内	本人利用	3,465 円/ 日	工学研究科(電子情報システム・応物系)
406	超高周波透磁率測定装置	凌和電子(株)製, PMM-9G1	学外	本人利用	39,516 円/ 日	工学研究科(電子情報システム・応物系)
130	透過型電子顕微鏡(FE-TEM)	日本電子 JEM-2100F	学内	本人利用	1,155 円/ 時間	工学研究科(本部)
130	透過型電子顕微鏡(FE-TEM)	日本電子 JEM-2100F	学外	本人利用	10,779 円/ 時間	工学研究科(本部)
131	走査型電子顕微鏡・結晶方位解析 FE-SEM/EBS(D)	日本電子 JSM-7100F	学内	本人利用	924 円/ 時間	工学研究科(本部)
131	走査型電子顕微鏡・結晶方位解析 FE-SEM/EBS(D)	日本電子 JSM-7100F	学外	本人利用	6,436 円/ 時間	工学研究科(本部)
268	走査型プローブ顕微鏡システム	エスアイアイ・ナノテクノロジー社製, NanoNaviReal	学内	本人利用	924 円/ 時間	工学研究科(本部)
268	走査型プローブ顕微鏡システム	エスアイアイ・ナノテクノロジー社製, NanoNaviReal	学外	本人利用	4,487 円/ 時間	工学研究科(本部)
702	電顕用イオンミリング加工装置	日本電子(株)製, GATAN PIPS691	学内	本人利用	977 円/ 時間	工学研究科(本部)
702	電顕用イオンミリング加工装置	日本電子(株)製, GATAN PIPS691	学外	本人利用	2,748 円/ 時間	工学研究科(本部)
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光 FT/IR 6300、IRT7000	学外	本人利用	13,140 円/ 時間	工学研究科(本部)
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光 FT/IR 6300、IRT7000	学外	委託利用	16,099 円/ 時間	工学研究科(本部)
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光 FT/IR 6300、IRT7000	学外	技術指導料	3,074 円/ 時間	工学研究科(本部)
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光 FT/IR 6300、IRT7000	学外	KB <sub>r</sub> プレート(小)	288 円/ サンプル	工学研究科(本部)
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光 FT/IR 6300、IRT7000	学外	KB <sub>r</sub> プレート(大)	577 円/ サンプル	工学研究科(本部)
1011	微小部蛍光X線分析装置	Bruker M4 TORNADO+ S26	学外	本人利用	16,690 円/ 時間	工学研究科(本部)
1011	微小部蛍光X線分析装置	Bruker M4 TORNADO+ S26	学外	委託利用	19,765 円/ 時間	工学研究科(本部)
1011	微小部蛍光X線分析装置	Bruker M4 TORNADO+ S26	学外	操作講習	3,354 円/ 時間	工学研究科(本部)
1011	微小部蛍光X線分析装置	Bruker M4 TORNADO+ S26	学外	加圧成型用消耗品	231 円/ サンプル	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	委託利用	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	委託利用	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_ホウケイ酸ガラスパーナー作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_石英ガラスパーナー作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_ガラス旋盤_興KK1000	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_ガラス旋盤_理RGL1516	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_電気炉_OEL	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_マッフル炉_FP	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_ドラフトチャンバー_GX	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_ガラス切断機	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_ガラス合せ加工	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_手工具・電動工具作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_仕上・研磨作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_組立作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_ろう付け・溶接作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_洗浄作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		部局内	ガ_設計・CAD作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_ホウケイ酸ガラスパーナー作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_石英ガラスパーナー作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_ガラス旋盤_興KK1000	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_ガラス旋盤_理RGL1516	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_電気炉_OEL	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_マッフル炉_FP	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_ドラフトチャンバー_GX	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_ガラス切断機	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_ガラス合せ加工	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_手工具・電動工具作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_仕上・研磨作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_組立作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_ろう付け・溶接作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_洗浄作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1022	製作技術班 ガラス工作室		学内	ガ_設計・CAD作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	委託利用	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	委託利用	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_フライス盤 ①_KJPE37	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_フライス盤 ②_KJPH44	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_フライス盤 ③_KJPH48	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_フライス盤_井 IVQ780	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_フライス盤_新_2UMB	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_マシニングセンタ_α- T114i	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_旋盤_ワ_LEO80A	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_旋盤_滝_TAL460	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_旋盤_大_LS	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_旋盤_ワ_LEOG80A	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_NC旋盤_滝_TAC510	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_ワイヤ放電加工機 MV1200S	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_形彫放電加工機 EA8PVM	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_ラジアルボール盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_直立ボール盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_卓上ボール盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_高速マイクロボール盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_のこ盤_SCH-40SA	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_コンター_YSK400	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_パネルスー_HP1	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_シャーリング_A3	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_ダイヤソー切断機 V16	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_TIG溶接機	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_平面研削盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_ラップ盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_切断加工機	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_手工具・電動工具作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_仕上・研磨作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_組立作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_ろう付け・溶接作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_洗浄作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		部局内	第1_設計・CAD作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_フライス盤 ①_KJPE37	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_フライス盤 ②_KJPH44	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_フライス盤 ③_KJPH48	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_フライス盤_井 IVQ780	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_フライス盤_新_2UMB	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_マシニングセンタ_α- T114i	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_旋盤_ワ_LEO80A	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_旋盤_滝_TAL460	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_旋盤_大_LS	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_旋盤_ワ_LEOG80A	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_NC旋盤_滝_TAC510	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_ワイヤ放電加工機 MV1200S	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_形彫放電加工機 EA8PVM	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_ラジアルボール盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_直立ボール盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_卓上ボール盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_高速マイクロボール盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_のこ盤_SCH-40SA	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_コンター_YSK400	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_パネルスー_HP1	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_シャーリング_A3	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_ダイヤソー切断機 V16	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_TIG溶接機	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_平面研削盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_ラップ盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_切断加工機	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_手工具・電動工具作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_仕上・研磨作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_組立作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_ろう付け・溶接作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_洗浄作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1023	製作技術班 機械工作第1分室		学内	第1_設計・CAD作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	委託利用	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	委託利用	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部門
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_フライス盤_BGJ85	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_万能フライス盤_TK	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_横フライス盤_2MF	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_NCフライス盤_BN	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_NCフライス盤_AE	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_マシニングセンタ_YBM640	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_高速加工機_F-Mach	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_旋盤①_LEO80A	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_旋盤②_LEO80A	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_旋盤③_LEO80A	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_旋盤④_LE19K	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_旋盤_大_LS	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_コレット旋盤_RBL50	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_コレット旋盤_RBL51	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_NC旋盤_LB2000EX	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_超精密旋盤_ULG100A	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_ワイヤ放電加工機_MV1200R	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_形彫放電加工機_ES041	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_精密平面研削盤_EPG63	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_平面研削盤_GHL	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_工具研削盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_卓上ボール盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_直立ボール盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_ラジアルボール盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_高速マイクロボール盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_のこ盤_SCP25SA	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_コンター_VA400	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_パネルソー_SZ	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_シャーリング	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_ダイヤモンド切断機	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_TIG溶接機	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_簡易放電加工機	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_サンドブラスト	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_ラップ盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_切断加工機	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_手工具・電動工具作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_仕上・研磨作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_組立作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_ろう付け・溶接作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_洗浄作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		部局内	第2_設計・CAD作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_フライス盤_BGJ85	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_万能フライス盤_TK	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_横フライス盤_2MF	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_NCフライス盤_BN	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_NCフライス盤_AE	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_マシニングセンタ_YBM640	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_高速加工機_F-Mach	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_旋盤①_LEO80A	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_旋盤②_LEO80A	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_旋盤③_LEO80A	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_旋盤④_LE19K	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_旋盤_大_LS	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_コレット旋盤_RBL50	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_コレット旋盤_RBL51	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_NC旋盤_LB2000EX	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_超精密旋盤_ULG100A	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_ワイヤ放電加工機_MV1200R	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_形彫放電加工機_ES041	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_精密平面研削盤_EPG63	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_平面研削盤_GHL	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_工具研削盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_卓上ボール盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_直立ボール盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_ラジアルボール盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_高速マイクロボール盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_のこ盤_SCP25SA	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_コンター_VA400	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_パネルソー_SZ	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_シャーリング	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_ダイヤモンド切断機	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_TIG溶接機	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_簡易放電加工機	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_サンドブラスト	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_ラップ盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_切断加工機	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_手工具・電動工具作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_仕上・研磨作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_組立作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部門
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_ろう付け・溶接作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_洗浄作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1024	製作技術班 機械工作第2分室		学内	第2_設計・CAD作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	委託利用	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	委託利用	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_フライス盤_KSJP55	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_NCフライス盤_KE55	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_旋盤①_MS650	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_旋盤②_MS850	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_ワイヤ放電加工機_HS300	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_卓上ボール盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_万能ボール盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_直立ボール盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_高速マイクロボール盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_のこ盤_H250	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_コンター_V400	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_シャーリング_N1303	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_ファインカッター	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_手工具・電動工具作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_仕上・研磨作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_組立作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_ろう付け・溶接作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_洗浄作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3_設計・CAD作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_フライス盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_旋盤_豊650	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_旋盤_楊550	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_ボール盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_ノコ盤	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_切断加工機	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_シャーリング	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_TIG溶接機	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_ブラズマ溶断機	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_手工具・電動工具作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_仕上・研磨作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_組立作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_ろう付け・溶接作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_洗浄作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		部局内	第3量_設計・CAD作業	750 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_フライス盤_KSJP55	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_NCフライス盤_KE55	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_旋盤①_MS650	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_旋盤②_MS850	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_ワイヤ放電加工機_HS300	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_卓上ボール盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_万能ボール盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_直立ボール盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_高速マイクロボール盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_のこ盤_H250	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_コンター_V400	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_シャーリング_N1303	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_ファインカッター	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_手工具・電動工具作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_仕上・研磨作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_組立作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_ろう付け・溶接作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_洗浄作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3_設計・CAD作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_フライス盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_旋盤_豊650	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_旋盤_楊550	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_ボール盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_ノコ盤	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_切断加工機	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_シャーリング	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_TIG溶接機	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_ブラズマ溶断機	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_手工具・電動工具作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_仕上・研磨作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_組立作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_ろう付け・溶接作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_洗浄作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
1025	製作技術班 機械工作第3分室		学内	第3量_設計・CAD作業	1,500 円/ 時間	工学研究科(本部)
740	ハイスピードカメラ	(米)VisionResearch社製Phantom VRI-TMX6410-128G-MTH2	学内	本人利用	2,697 円/ 時間	国際放射光イノベーション・スマート研究センター
740	ハイスピードカメラ	(米)VisionResearch社製Phantom VRI-TMX6410-128G-MTH2	学外	本人利用	5,234 円/ 時間	国際放射光イノベーション・スマート研究センター
200	真空凍結乾燥システム	TF20-80TNN	学内	本人利用	163 円/ 時間	災害科学国際研究所
200	真空凍結乾燥システム	TF20-80TNN	学外	本人利用	1,102 円/ 時間	災害科学国際研究所
315	災害関連疾病病態オミクス解析システム		学内	本人利用	579 円/ 時間	災害科学国際研究所
315	災害関連疾病病態オミクス解析システム		学外	本人利用	10,920 円/ 時間	災害科学国際研究所
317	高精度・低消費電力地震波観測装置 一式		学内	本人利用	1 円/ 時間	災害科学国際研究所
317	高精度・低消費電力地震波観測装置 一式		学外	本人利用	263 円/ 時間	災害科学国際研究所



研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部門
318	細胞特異的災害ストレス解析システム	全自動磁気細胞分離システム全自動核酸・タンパク質抽出システム	学内	本人利用	820 円/ 時間	災害科学国際研究所
318	細胞特異的災害ストレス解析システム	全自動磁気細胞分離システム全自動核酸・タンパク質抽出システム	学外	本人利用	10,302 円/ 時間	災害科学国際研究所
356	災害解析用計算機システム 一式		学内	本人利用	9,967 円/ 日	災害科学国際研究所
356	災害解析用計算機システム 一式		学外	本人利用	24,931 円/ 日	災害科学国際研究所
532	Sabia Art Scanner LiAM S	株式会社サビア製	学内	本人利用	11,550 円/ 日	災害科学国際研究所
532	Sabia Art Scanner LiAM S	株式会社サビア製	学外	本人利用	89,801 円/ 日	災害科学国際研究所
225	疲労試験機(ElectroPuls E10000)	Instron ElectroPuls E10000	部局内	本人利用	108 円/ 時間	歯学研究科
225	疲労試験機(ElectroPuls E10000)	Instron ElectroPuls E10000	学内	本人利用	161 円/ 時間	歯学研究科
226	マイクロフォーカスX線CT装置(ScanXmate-E090)	コムスキャンテック/ScanXmate-E090	部局内	本人利用	447 円/ 時間	歯学研究科
226	マイクロフォーカスX線CT装置(ScanXmate-E090)	コムスキャンテック/ScanXmate-E090	学内	本人利用	1,167 円/ 時間	歯学研究科
227	レーザーマイクロダイセクションユニット(LMD7000)	Leica Microsystems LMD7000	部局内	本人利用	510 円/ 時間	歯学研究科
227	レーザーマイクロダイセクションユニット(LMD7000)	Leica Microsystems LMD7000	学内	本人利用	623 円/ 時間	歯学研究科
227	レーザーマイクロダイセクションユニット(LMD7000)	Leica Microsystems LMD7000	学外	本人利用	1,027 円/ 時間	歯学研究科
536	走査電子顕微鏡(JSM-6390LA)	日本電子 JSM-6390LA	部局内	本人利用	751 円/ 時間	歯学研究科
536	走査電子顕微鏡(JSM-6390LA)	日本電子 JSM-6390LA	学内	本人利用	889 円/ 時間	歯学研究科
537	ゼーゲミクローム(SP1600)	Leica SP1600	部局内	本人利用	247 円/ 時間	歯学研究科
537	ゼーゲミクローム(SP1600)	Leica SP1600	学内	本人利用	375 円/ 時間	歯学研究科
538	クライオスタット(CM3050S)	ライカ CM3050S	部局内	本人利用	584 円/ 時間	歯学研究科
538	クライオスタット(CM3050S)	ライカ CM3050S	学内	本人利用	757 円/ 時間	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡(TEM観察・試料作製)	日本電子 JEM-1400	部局内	TEM観察	2,364 円/ 時間	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡(TEM観察・試料作製)	日本電子 JEM-1400	学内	TEM観察	2,798 円/ 時間	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡(TEM観察・試料作製)	日本電子 JEM-1400	部局内	TEM試料作製	21,048 円/ サンプル	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡(TEM観察・試料作製)	日本電子 JEM-1400	学内	TEM試料作製	21,048 円/ サンプル	歯学研究科
973	材料物性評価設備一式(共同実験ラボ実 験室利用料)		部局内	実験室利用料	550 月/ 名	歯学研究科
973	材料物性評価設備一式(共同実験ラボ実 験室利用料)		学内	実験室利用料	550 月/ 名	歯学研究科
974	材料試験機(インストロン5565)	インストロン 5565	部局内	本人利用	544 円/ 時間	歯学研究科
974	材料試験機(インストロン5565)	インストロン 5565	学内	本人利用	544 円/ 時間	歯学研究科
975	材料試験機(島津製作所オートグラフ)	島津製作所オートグラフ	部局内	本人利用	548 円/ 時間	歯学研究科
975	材料試験機(島津製作所オートグラフ)	島津製作所オートグラフ	学内	本人利用	548 円/ 時間	歯学研究科
976	材料試験機(エアードデイRTG-1210)	エアードデイRTG-1210	部局内	本人利用	543 円/ 時間	歯学研究科
976	材料試験機(エアードデイRTG-1210)	エアードデイRTG-1210	学内	本人利用	543 円/ 時間	歯学研究科
977	微小硬度計(フューチュアテックFM- ARS9000)	フューチュアテックFM-ARS9000	部局内	本人利用	684 円/ 時間	歯学研究科
977	微小硬度計(フューチュアテックFM- ARS9000)	フューチュアテックFM-ARS9000	学内	本人利用	684 円/ 時間	歯学研究科
978	微小硬度計(ミツトヨHM-102)	ミツトヨ HM-102	部局内	本人利用	352 円/ 時間	歯学研究科
978	微小硬度計(ミツトヨHM-102)	ミツトヨ HM-102	学内	本人利用	352 円/ 時間	歯学研究科
979	微小硬度計(アカシMVK-H2)	アカシ MVK-H2	部局内	本人利用	328 円/ 時間	歯学研究科
979	微小硬度計(アカシMVK-H2)	アカシ MVK-H2	学内	本人利用	328 円/ 時間	歯学研究科
980	材料用サーマルサイクリング装置(東京技研 K178)	東京技研 K178	部局内	本人利用	177 円/ 時間	歯学研究科
980	材料用サーマルサイクリング装置(東京技研 K178)	東京技研 K178	学内	本人利用	177 円/ 時間	歯学研究科
981	自動研磨機(ビューラーEcoMet250)	ビューラー EcoMet250	部局内	本人利用	593 円/ 時間	歯学研究科
981	自動研磨機(ビューラーEcoMet250)	ビューラー EcoMet250	学内	本人利用	593 円/ 時間	歯学研究科
982	ファーンズ(ヤマト科学 FP413)	ヤマト科学 FP413	部局内	本人利用	151 円/ 時間	歯学研究科
982	ファーンズ(ヤマト科学 FP413)	ヤマト科学 FP413	学内	本人利用	151 円/ 時間	歯学研究科
983	ファーンズ(ヤマト科学 FO100)	ヤマト科学 FO100	部局内	本人利用	52 円/ 時間	歯学研究科
983	ファーンズ(ヤマト科学 FO100)	ヤマト科学 FO100	学内	本人利用	52 円/ 時間	歯学研究科
984	クライオスタット(ライカ CM3050S)歯学 ②Manual手動薄切のみ	ライカマイクロシステムズCM3050S 1型	部局内	本人利用	516 円/ 時間	歯学研究科
984	クライオスタット(ライカ CM3050S)歯学 ②Manual手動薄切のみ	ライカマイクロシステムズCM3050S 1型	学内	本人利用	570 円/ 時間	歯学研究科
985	ミクローム(ライカ SM2000R)	ライカ SM2000R	部局内	本人利用	156 円/ 時間	歯学研究科
985	ミクローム(ライカ SM2000R)	ライカ SM2000R	学内	本人利用	156 円/ 時間	歯学研究科
986	組織標本作製支援(歯学)		部局内	パラフィン包埋ブロック作製	485 円/ ブロック	歯学研究科
986	組織標本作製支援(歯学)		部局内	薄切標本作製	269 円/ 試料	歯学研究科
986	組織標本作製支援(歯学)		部局内	HE染色標本作製	135 円/ 枚	歯学研究科
986	組織標本作製支援(歯学)		部局内	EM染色標本作製	1,363 円/ 枚	歯学研究科
986	組織標本作製支援(歯学)		学内	パラフィン包埋ブロック作製	485 円/ ブロック	歯学研究科
986	組織標本作製支援(歯学)		学内	薄切標本作製	269 円/ 試料	歯学研究科
986	組織標本作製支援(歯学)		学内	HE染色標本作製	135 円/ 枚	歯学研究科
986	組織標本作製支援(歯学)		学内	EM染色標本作製	1,363 円/ 枚	歯学研究科
987	分子生物学系設備一式(共同実験ラボ実 験室利用料)		部局内	実験室利用料	1,228 月/ 名	歯学研究科
987	分子生物学系設備一式(共同実験ラボ実 験室利用料)		学内	実験室利用料	1,275 月/ 名	歯学研究科
988	PCR(タカラバイオPCR thermal cycler Dice)	タカラバイオ PCR thermal cycler Dice	部局内	本人利用	0 円/ 時間	歯学研究科
988	PCR(タカラバイオPCR thermal cycler Dice)	タカラバイオ PCR thermal cycler Dice	学内	本人利用	0 円/ 時間	歯学研究科
989	PCR(アプライドバイオシステムズVeriti 96well Thermal Cycler)	アプライドバイオシステムズVeriti 96well Thermal Cycler	部局内	本人利用	0 円/ 時間	歯学研究科
989	PCR(アプライドバイオシステムズVeriti 96well Thermal Cycler)	アプライドバイオシステムズVeriti 96well Thermal Cycler	学内	本人利用	0 円/ 時間	歯学研究科
990	リアルタイムPCR(バイオラッドCFX96)	バイオラッド CFX96	部局内	本人利用	0 円/ 時間	歯学研究科
990	リアルタイムPCR(バイオラッドCFX96)	バイオラッド CFX96	学内	本人利用	0 円/ 時間	歯学研究科
991	超遠心機(ベックマン・コールターOptima L- 70K)	ベックマン・コールター Optima L-70K	部局内	本人利用	0 円/ 時間	歯学研究科
991	超遠心機(ベックマン・コールターOptima L- 70K)	ベックマン・コールター Optima L-70K	学内	本人利用	0 円/ 時間	歯学研究科
992	大型遠心機(ベックマン・コールターAvanti HP-25)	ベックマン・コールター Avanti HP-25	部局内	本人利用	0 円/ 時間	歯学研究科



研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
992	大型遠心機(ベックマン・コールター-Avanti HP-25)	ベックマン・コールター-Avanti HP-25	学内	本人利用	0 円/ 時間	歯学研究科
993	細胞生物学系設備一式(共同実験ラボ実 験室利用料)		部局内	実験室利用料	574 月/ 名	歯学研究科
993	細胞生物学系設備一式(共同実験ラボ実 験室利用料)		学内	実験室利用料	574 月/ 名	歯学研究科
994	超低温庫(-150℃/歯学)	Panasonic MDF-C2156VAN-PJ	部局内	本人利用	512 月/ 区画	歯学研究科
994	超低温庫(-150℃/歯学)	Panasonic MDF-C2156VAN-PJ	学内	本人利用	512 月/ 区画	歯学研究科
995	CO2インキュベータ(歯学)	ASTEC SCA-165DS	部局内	本人利用	346 月/ 区画	歯学研究科
995	CO2インキュベータ(歯学)	ASTEC SCA-165DS	学内	本人利用	346 月/ 区画	歯学研究科
996	回転式マイクローム(ライカRM2265)	ライカマイクロシステムズRM2265	部局内	本人利用	463 円/ 時間	歯学研究科
996	回転式マイクローム(ライカRM2265)	ライカマイクロシステムズRM2265	学内	本人利用	463 円/ 時間	歯学研究科
997	多光子・共焦点レーザー顕微鏡(ニコンA1R- MP・ライカTCS-SP8)	ニコンA1R-MP・ライカTCS-SP8	部局内	本人利用	1,524 円/ 時間	歯学研究科
997	多光子・共焦点レーザー顕微鏡(ニコンA1R- MP・ライカTCS-SP8)	ニコンA1R-MP・ライカTCS-SP8	学内	本人利用	2,032 円/ 時間	歯学研究科
998	硬組織試料作製設備一式(共同実験ラボ 10-6実験室利用料)		部局内	実験室利用料	379 月/ 名	歯学研究科
998	硬組織試料作製設備一式(共同実験ラボ 10-6実験室利用料)		学内	実験室利用料	379 月/ 名	歯学研究科
999	動物実験設備一式(共同実験ラボ3実験室 利用料)		部局内	実験室利用料	509 月/ 名	歯学研究科
999	動物実験設備一式(共同実験ラボ3実験室 利用料)		学内	実験室利用料	531 月/ 名	歯学研究科
1000	実験動物飼育ラック	NK System SR-2200/SR-1600ST	部局内	本人利用	66 日/ 区画	歯学研究科
1000	実験動物飼育ラック	NK System SR-2200/SR-1600ST	学内	本人利用	77 日/ 区画	歯学研究科
1001	保冷库(-30~4℃/歯学)		部局内	本人利用	123 月/ 区画	歯学研究科
1001	保冷库(-30~4℃/歯学)		学内	本人利用	123 月/ 区画	歯学研究科
1002	超低温庫(-80℃/歯学)		部局内	本人利用	226 月/ 区画	歯学研究科
1002	超低温庫(-80℃/歯学)		学内	本人利用	226 月/ 区画	歯学研究科
1012	ダイヤモンドバンドソー(メイフ BS-300CP)	メイフフォーシス BS-300CP	部局内	本人利用	464 円/ 30分	歯学研究科
1012	ダイヤモンドバンドソー(メイフ BS-300CP)	メイフフォーシス BS-300CP	学内	本人利用	464 円/ 30分	歯学研究科
1013	樹脂硬化用UV照射装置(メイフCT- UVBox)	メイフフォーシス CT-UVBox	部局内	本人利用	180 円/ 30分	歯学研究科
1013	樹脂硬化用UV照射装置(メイフCT- UVBox)	メイフフォーシス CT-UVBox	学内	本人利用	180 円/ 30分	歯学研究科
1014	精密研磨機(メイフMG-400CS)	メイフフォーシス MG-400CS	部局内	本人利用	505 円/ 30分	歯学研究科
1014	精密研磨機(メイフMG-400CS)	メイフフォーシス MG-400CS	学内	本人利用	512 円/ 30分	歯学研究科
1015	物品保管スペース(室温)		部局内	本人利用	480 円/ m <sup>2</sup>	歯学研究科
1015	物品保管スペース(室温)		学内	本人利用	961 円/ m <sup>2</sup>	歯学研究科
1027	マイクロX線CT解析装置・USER1・現地利 用可(ラック TRI/3D-BON-FCS64)	ラックシステムエンジニアリング	部局内	本人利用	770 円/ 月	歯学研究科
1027	マイクロX線CT解析装置・USER1・現地利 用可(ラック TRI/3D-BON-FCS64)	ラックシステムエンジニアリング	学内	本人利用	770 円/ 月	歯学研究科
1028	マイクロX線CT解析装置・USER2・リモート 専用(ラック TRI/3D-BON-FCS64)	ラックシステムエンジニアリング	部局内	本人利用	770 円/ 月	歯学研究科
1028	マイクロX線CT解析装置・USER2・リモート 専用(ラック TRI/3D-BON-FCS64)	ラックシステムエンジニアリング	学内	本人利用	770 円/ 月	歯学研究科
039	レーザーマイクロダイセクション	Thermo Fisher Scientific ArcturusXTTM	学内	本人利用	3,795 円/ 時間	生命科学研究所
039	レーザーマイクロダイセクション	Thermo Fisher Scientific ArcturusXTTM	学内	マイクロポイント	544 円/ 時間	生命科学研究所
039	レーザーマイクロダイセクション	Thermo Fisher Scientific ArcturusXTTM	学外	本人利用	5,101 円/ 時間	生命科学研究所
039	レーザーマイクロダイセクション	Thermo Fisher Scientific ArcturusXTTM	学外	マイクロポイント	949 円/ 時間	生命科学研究所
040	マイクロウェーブプロセッサ	Energy Beam Science H2850	学内	本人利用	787 円/ 時間	生命科学研究所
040	マイクロウェーブプロセッサ	Energy Beam Science H2850	学外	本人利用	887 円/ 時間	生命科学研究所
041	飛行時間型質量分析装置	AB SCIEX 5800 MALDI TOF/TOFTM	学内	本人利用	11,025 円/ 時間	生命科学研究所
041	飛行時間型質量分析装置	AB SCIEX 5800 MALDI TOF/TOFTM	学外	本人利用	13,843 円/ 時間	生命科学研究所
042	生体低分子測定装置 組織プロテオーム解 析装置	Triple TOF5600(AB SCIEX)外	学内	委託	52,500 円/ サンプル	生命科学研究所
043	生体分子間相互作用解析装置(Biacore T200 外)	GE Healthcare Life Sciences Biacore T200 外	学内	本人利用	1,998 円/ 時間	生命科学研究所
043	生体分子間相互作用解析装置(Biacore T200 外)	GE Healthcare Life Sciences Biacore T200 外	学外	本人利用	3,733 円/ 時間	生命科学研究所
090	共焦点レーザーースキャン顕微鏡	Carl-Zeiss LSM 710	学内	本人利用	1,446 円/ 時間	生命科学研究所
090	共焦点レーザーースキャン顕微鏡	Carl-Zeiss LSM 710	学外	本人利用	2,385 円/ 時間	生命科学研究所
636	飛行時間型質量分析計	Bruker micrOTOF II	学内	本人利用	807 円/ 1サンプル	生命科学研究所
658	生体高分子専用透過型電子顕微鏡	日本電子 JEM-1400plus	学内	本人利用	2,310 円/ 時間	生命科学研究所
658	生体高分子専用透過型電子顕微鏡	日本電子 JEM-1400plus	学内	講習料: 操作指導(利用前ト レーニング)	83,160 円/ 1回12時間(4 時間×3日間)	生命科学研究所
658	生体高分子専用透過型電子顕微鏡	日本電子 JEM-1400plus	学内	講習料: 操作指導(復習用ト レーニング)	13,860 円/ 1回4時間(4時 間×1日間)	生命科学研究所
742	PDS-1000/He Heptaシステム	バイオラッドラボラトリーズ	学内	本人利用	3,990 円/ 1 shot	生命科学研究所
696	X線顕微鏡	Carl Zeiss, Xradia 800 Ultra	学内	本人利用	11,437 円/ 日	多元物質科学研究所
696	X線顕微鏡	Carl Zeiss, Xradia 800 Ultra	学内	委託利用	48,429 円/ 日	多元物質科学研究所
696	X線顕微鏡	Carl Zeiss, Xradia 800 Ultra	学外	本人利用	75,833 円/ 日	多元物質科学研究所
696	X線顕微鏡	Carl Zeiss, Xradia 800 Ultra	学外	委託利用	112,823 円/ 日	多元物質科学研究所
1029	TEM/SEM用イオンミリング装置	(米)E.A.Fischione Instruments社製	学内	委託利用	1,822 円/ 時間	多元物質科学研究所
1029	TEM/SEM用イオンミリング装置	(米)E.A.Fischione Instruments社製	学外	委託利用	14,995 円/ 時間	多元物質科学研究所
1029	TEM/SEM用イオンミリング装置	(米)E.A.Fischione Instruments社製	学内	技術指導料	1,732 円/ 時間	多元物質科学研究所
1029	TEM/SEM用イオンミリング装置	(米)E.A.Fischione Instruments社製	学外	技術指導料	1,732 円/ 時間	多元物質科学研究所
171	無響室	日本音響エンジニアリング	学内	本人利用	1,256 円/ 時間	電気通信研究所
171	無響室	日本音響エンジニアリング	学外	本人利用	7,369 円/ 時間	電気通信研究所
172	防音シールド室	日本音響エンジニアリング	学内	本人利用	790 円/ 時間	電気通信研究所
172	防音シールド室	日本音響エンジニアリング	学外	本人利用	5,708 円/ 時間	電気通信研究所
703	超低温無冷媒オプティカル・クワイスタツs50	(米)モンタ・インスツルメンツ社製	部局内	本人利用	16,858 円/ 時間	電気通信研究所
703	超低温無冷媒オプティカル・クワイスタツs50	(米)モンタ・インスツルメンツ社製	学内	本人利用	16,858 円/ 時間	電気通信研究所
1030	ヘリウムガス回収装置	大陽日酸エンジニアリング	部局内	本人利用	105 円/ リットル	電気通信研究所
1030	ヘリウムガス回収装置	大陽日酸エンジニアリング	学内	本人利用	289 円/ リットル	電気通信研究所
322	LECO社製 炭素硫黄分析装置 CS844MC型	LECO CS844MC	学内	本人利用	36,475 円/ 日	東北アジア研究センター
322	LECO社製 炭素硫黄分析装置 CS844MC型	LECO CS844MC	学外	本人利用	41,288 円/ 日	東北アジア研究センター
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600	学内	本人利用	3,551 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600	学内	委託利用	8,650 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構



研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
378	MiSeqシステム	イルミナ社製MiSeq	学内	消耗品費(紙タオルレンズ ペーパー/Tween20/ゴム手袋)	207 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
378	MiSeqシステム	イルミナ社製MiSeq	学内	作業費(運転技術職員人件費)	3,003 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
378	MiSeqシステム	イルミナ社製MiSeq	学外	委託利用	472 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
378	MiSeqシステム	イルミナ社製MiSeq	学外	消耗品費(紙タオルレンズ ペーパー/Tween20/ゴム手袋)	207 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
378	MiSeqシステム	イルミナ社製MiSeq	学外	作業費(運転技術職員人件費)	3,003 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
379	次世代シーケンサーHiSeq2500-A	イルミナ社製HiSeq2500	学内	委託利用	34 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
379	次世代シーケンサーHiSeq2500-A	イルミナ社製HiSeq2500	学内	消耗品費(紙タオルレンズ ペーパー/Tween20/ゴム手袋)	196 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
379	次世代シーケンサーHiSeq2500-A	イルミナ社製HiSeq2500	学内	作業費(運転技術職員人件費)	3,003 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
379	次世代シーケンサーHiSeq2500-A	イルミナ社製HiSeq2500	学外	委託利用	1,176 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
379	次世代シーケンサーHiSeq2500-A	イルミナ社製HiSeq2500	学外	消耗品費(紙タオルレンズ ペーパー/Tween20/ゴム手袋)	196 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
379	次世代シーケンサーHiSeq2500-A	イルミナ社製HiSeq2500	学外	作業費(運転技術職員人件費)	3,003 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
380	次世代シーケンサーHiSeq2500-B	イルミナ社製HiSeq2500	学内	委託利用	34 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
380	次世代シーケンサーHiSeq2500-B	イルミナ社製HiSeq2500	学内	消耗品費(紙タオルレンズ ペーパー/Tween20/ゴム手袋)	196 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
380	次世代シーケンサーHiSeq2500-B	イルミナ社製HiSeq2500	学内	作業費(運転技術職員人件費)	3,003 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
380	次世代シーケンサーHiSeq2500-B	イルミナ社製HiSeq2500	学外	委託利用	1,176 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
380	次世代シーケンサーHiSeq2500-B	イルミナ社製HiSeq2500	学外	消耗品費(紙タオルレンズ ペーパー/Tween20/ゴム手袋)	196 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
380	次世代シーケンサーHiSeq2500-B	イルミナ社製HiSeq2500	学外	作業費(運転技術職員人件費)	3,003 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学内	本人利用	2,772 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学内	委託利用	7,507 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学内	講習: 利用前の操作練習	10,395 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学内	技術指導料: 利用中の操作指導	1,732 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学内	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学外	本人利用	3,071 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学外	委託利用	7,749 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学外	講習: 利用前の操作練習	10,395 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学外	技術指導料: 利用中の操作指導	1,732 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学外	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォーターズ社製XEVOTQ-S	学内	本人利用	1,501 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォーターズ社製XEVOTQ-S	学内	委託利用	6,987 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォーターズ社製XEVOTQ-S	学内	講習: 利用前の操作練習	11,434 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォーターズ社製XEVOTQ-S	学内	技術指導料: 利用中の操作指導	3,811 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォーターズ社製XEVOTQ-S	学内	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォーターズ社製XEVOTQ-S	学外	本人利用	1,661 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォーターズ社製XEVOTQ-S	学外	委託利用	7,147 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォーターズ社製XEVOTQ-S	学外	講習: 利用前の操作練習	11,434 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォーターズ社製XEVOTQ-S	学外	技術指導料: 利用中の操作指導	3,811 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォーターズ社製XEVOTQ-S	学外	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
680	次世代シーケンサーDNBSEQ-T7-#3	MGI社 DNBSEQ-T7	学内	委託利用	1,656 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
680	次世代シーケンサーDNBSEQ-T7-#3	MGI社 DNBSEQ-T7	学内	消耗品費(紙タオルレンズ ペーパー/Tween20/ゴム手袋)	196 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
680	次世代シーケンサーDNBSEQ-T7-#3	MGI社 DNBSEQ-T7	学内	作業費(運転技術職員人件費)	6,006 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
680	次世代シーケンサーDNBSEQ-T7-#3	MGI社 DNBSEQ-T7	学外	消耗品費(紙タオルレンズ ペーパー/Tween20/ゴム手袋)	196 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
680	次世代シーケンサーDNBSEQ-T7-#3	MGI社 DNBSEQ-T7	学外	作業費(運転技術職員人件費)	6,006 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォーターズ社製 XEVO TQ-XS 装置制御 ・テータ解析部	学内	本人利用	1,501 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォーターズ社製 XEVO TQ-XS 装置制御 ・テータ解析部	学内	委託利用	6,987 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォーターズ社製 XEVO TQ-XS 装置制御 ・テータ解析部	学内	講習: 利用前の操作練習	11,434 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォーターズ社製 XEVO TQ-XS 装置制御 ・テータ解析部	学内	技術指導料: 利用中の操作指導	3,811 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォーターズ社製 XEVO TQ-XS 装置制御 ・テータ解析部	学内	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォーターズ社製 XEVO TQ-XS 装置制御 ・テータ解析部	学外	本人利用	1,972 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォーターズ社製 XEVO TQ-XS 装置制御 ・テータ解析部	学外	委託利用	7,459 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォーターズ社製 XEVO TQ-XS 装置制御 ・テータ解析部	学外	講習: 利用前の操作練習	11,434 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォーターズ社製 XEVO TQ-XS 装置制御 ・テータ解析部	学外	技術指導料: 利用中の操作指導	3,811 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォーターズ社製 XEVO TQ-XS 装置制御 ・テータ解析部	学外	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
1033	AKTA pure 25 T2	Global Life Sciences Solutions Operations	部局内	本人利用	8,463 円/ 日	未来型医療創成センター
1033	AKTA pure 25 T2	Global Life Sciences Solutions Operations	学内	本人利用	14,755 円/ 日	未来型医療創成センター
1033	AKTA pure 25 T2	Global Life Sciences Solutions Operations	学外	本人利用	26,980 円/ 日	未来型医療創成センター
1033	AKTA pure 25 T2	Global Life Sciences Solutions Operations	部局内	技術指導料	1,675 円/ 時間	未来型医療創成センター
1033	AKTA pure 25 T2	Global Life Sciences Solutions Operations	学内	技術指導料	1,675 円/ 時間	未来型医療創成センター
1033	AKTA pure 25 T2	Global Life Sciences Solutions Operations	学外	技術指導料	1,675 円/ 時間	未来型医療創成センター

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部門
1034	16S rRNA アンプリコンシーケンス		学内	メタゲノムDNA抽出	1,732 円/ サンプル	未来型医療創成センター
1034	16S rRNA アンプリコンシーケンス		学内	16Sライブラリ調整(V4領域)およびシーケンス	3,465 円/ サンプル	未来型医療創成センター
1034	16S rRNA アンプリコンシーケンス		学内	16Sライブラリ調整(V3V4領域)およびシーケンス	3,465 円/ サンプル	未来型医療創成センター
1034	16S rRNA アンプリコンシーケンス		学内	データ定型解析	577 円/ サンプル	未来型医療創成センター
1035	ゲノム編集マウス作製(GONAD法)	NEPAGENE	部局内	委託利用	150,652 円/ 件	未来型医療創成センター
1035	ゲノム編集マウス作製(GONAD法)	NEPAGENE	学内	委託利用	150,652 円/ 件	未来型医療創成センター
1036	ゲノム編集マウス作製(TAKE法)	NEPAGENE	部局内	委託利用	206,167 円/ 件	未来型医療創成センター
1036	ゲノム編集マウス作製(TAKE法)	NEPAGENE	学内	委託利用	206,167 円/ 件	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		部局内	メタボローム解析(ワイドターゲット、絶対定量)	32,340 円/ サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		学内	メタボローム解析(ワイドターゲット、絶対定量)	32,340 円/ サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		学外	メタボローム解析(ワイドターゲット、絶対定量)	32,340 円/ サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		部局内	メタボローム解析(アンターゲット、相対定量)	1,386 円/ サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		学内	メタボローム解析(アンターゲット、相対定量)	1,386 円/ サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		学外	メタボローム解析(アンターゲット、相対定量)	1,386 円/ サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		部局内	プロテオーム解析(血漿、血清)	34,650 円/ サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		学内	プロテオーム解析(血漿、血清)	34,650 円/ サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		学外	プロテオーム解析(血漿、血清)	34,650 円/ サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		部局内	プロテオーム解析(血液以外の生体試料)	8,085 円/ サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		学内	プロテオーム解析(血液以外の生体試料)	8,085 円/ サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		学外	プロテオーム解析(血液以外の生体試料)	8,085 円/ サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		部局内	プロテオーム解析(その他、細胞、組織など)	5,775 円/ サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		学内	プロテオーム解析(その他、細胞、組織など)	5,775 円/ サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析		学外	プロテオーム解析(その他、細胞、組織など)	5,775 円/ サンプル	未来型医療創成センター
004	超伝導核磁気共鳴装置	Agilent (Varian) 600MHz,NMR 600TT型	部局内	本人利用(平日9:00~21:00利用)	2,284 円/ 時間	農学研究科
004	超伝導核磁気共鳴装置	Agilent (Varian) 600MHz,NMR 600TT型	部局内	本人利用(夜間・休日利用)	1,341 円/ 時間	農学研究科
004	超伝導核磁気共鳴装置	Agilent (Varian) 600MHz,NMR 600TT型	学内	本人利用	3,763 円/ 時間	農学研究科
004	超伝導核磁気共鳴装置	Agilent (Varian) 600MHz,NMR 600TT型	学外	本人利用	4,818 円/ 時間	農学研究科
031	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	本人利用	7,592 円/ 時間	農学研究科
031	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	委託利用	7,592 円/ 時間	農学研究科
031	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	本人利用	8,132 円/ 時間	農学研究科
031	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	委託利用	8,132 円/ 時間	農学研究科
032	安定同位体比質量分析システム(熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	本人利用	45,220 円/ 時間	農学研究科
032	安定同位体比質量分析システム(熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	委託利用	45,220 円/ 時間	農学研究科
032	安定同位体比質量分析システム(熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	本人利用	45,732 円/ 時間	農学研究科
032	安定同位体比質量分析システム(熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	委託利用	45,732 円/ 時間	農学研究科
033	安定同位体比質量分析システム(ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientificガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	本人利用	45,953 円/ 時間	農学研究科
033	安定同位体比質量分析システム(ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientificガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	委託利用	45,953 円/ 時間	農学研究科
033	安定同位体比質量分析システム(ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientificガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	本人利用	46,624 円/ 時間	農学研究科
033	安定同位体比質量分析システム(ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientificガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	委託利用	46,624 円/ 時間	農学研究科
034	安定同位体比質量分析システム(試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	本人利用	22,344 円/ 時間	農学研究科
034	安定同位体比質量分析システム(試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	委託利用	22,344 円/ 時間	農学研究科
034	安定同位体比質量分析システム(試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	本人利用	22,915 円/ 時間	農学研究科
034	安定同位体比質量分析システム(試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	委託利用	22,915 円/ 時間	農学研究科
035	安定同位体比質量分析システム(高速液体クロマトグラフィー)	Glison 高速液体クロマトグラフィー	学内	本人利用	4,704 円/ 時間	農学研究科
035	安定同位体比質量分析システム(高速液体クロマトグラフィー)	Glison 高速液体クロマトグラフィー	学内	委託利用	4,704 円/ 時間	農学研究科
035	安定同位体比質量分析システム(高速液体クロマトグラフィー)	Glison 高速液体クロマトグラフィー	学外	本人利用	4,799 円/ 時間	農学研究科
035	安定同位体比質量分析システム(高速液体クロマトグラフィー)	Glison 高速液体クロマトグラフィー	学外	委託利用	4,799 円/ 時間	農学研究科
036	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置	学内	本人利用	7,100 円/ 時間	農学研究科
036	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置	学内	委託利用	7,100 円/ 時間	農学研究科
036	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置	学外	本人利用	7,233 円/ 時間	農学研究科
036	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃焼型元素分析装置	学外	委託利用	7,233 円/ 時間	農学研究科

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部門
088	透過電子顕微鏡	日立 H-7650	部局内	本人利用	7,261 円/ 時間	農学研究科
088	透過電子顕微鏡	日立 H-7650	学内	本人利用	11,437 円/ 時間	農学研究科
088	透過電子顕微鏡	日立 H-7650	学外	本人利用	12,059 円/ 時間	農学研究科
089	走査電子顕微鏡(エネルギー分散型分析装置付)	日立 SU8000(EDAX)	部局内	本人利用	3,990 円/ 時間	農学研究科
089	走査電子顕微鏡(エネルギー分散型分析装置付)	日立 SU8000(EDAX)	学内	本人利用	5,155 円/ 時間	農学研究科
089	走査電子顕微鏡(エネルギー分散型分析装置付)	日立 SU8000(EDAX)	学外	本人利用	5,987 円/ 時間	農学研究科
280	次世代シーケンサー-MiSeqシステム	MS-J-001(米)イルミナ社製	学内	本人利用	31,733 円/ 日	農学研究科
280	次世代シーケンサー-MiSeqシステム	MS-J-001(米)イルミナ社製	学外	本人利用	45,021 円/ 日	農学研究科
281	農水産物・食品および土壌放射能測定装置	GEM30P4-70(米)ORTEC社製	学内	本人利用	2,567 円/ 時間	農学研究科
281	農水産物・食品および土壌放射能測定装置	GEM30P4-70(米)ORTEC社製	学外	本人利用	2,715 円/ 時間	農学研究科
282	全自動元素分析装置	(独)エレメンタル社製vario MAX CNS	学内	本人利用	10,346 円/ 時間	農学研究科
614	フローサイトメーター Attune NxT	(米)サーモフィッシャーサイエンティフィック社製 A24858	学内	本人利用	10,106 円/ 時間	農学研究科
614	フローサイトメーター Attune NxT	(米)サーモフィッシャーサイエンティフィック社製 A24858	学内	委託利用	10,106 円/ 時間	農学研究科
614	フローサイトメーター Attune NxT	(米)サーモフィッシャーサイエンティフィック社製 A24858	学外	本人利用	10,263 円/ 時間	農学研究科
614	フローサイトメーター Attune NxT	(米)サーモフィッシャーサイエンティフィック社製 A24858	学外	委託利用	10,263 円/ 時間	農学研究科
659	人工光型小型ファイトトロンM1	日本医化器械製作所、LPH-0.3PHH	学内	本人利用	2,022 円/ 日	農学研究科
659	人工光型小型ファイトトロンM1	日本医化器械製作所、LPH-0.3PHH	学外	本人利用	3,765 円/ 日	農学研究科
660	高機能型人工気象室No.1	日本医化器械製作所、LPH-0.5P-SH	学内	本人利用	1,976 円/ 日	農学研究科
661	高機能型人工気象室No.2	日本医化器械製作所、LPH-0.5P-SH	学内	本人利用	1,976 円/ 日	農学研究科
697	光合成測定機器	(独)Heinz Walz社 DUAL-PAM-100	学内	本人利用	8,498 円/ 日	農学研究科
697	光合成測定機器	(独)Heinz Walz社 DUAL-PAM-100	学外	本人利用	13,421 円/ 日	農学研究科
713	DNA/RNA分析用マイクロチップ電気泳動装置	(株)島津製作所製 MCE-202 MultiNA	学内	本人利用	3,904 円/ 時間	農学研究科
713	DNA/RNA分析用マイクロチップ電気泳動装置	(株)島津製作所製 MCE-202 MultiNA	学外	本人利用	3,938 円/ 時間	農学研究科
714	リアルタイムPCR解析システム	バイオ・ラッドラボ「ラトリス」(株)製 CFX96 Touch	学内	本人利用	3,838 円/ 時間	農学研究科
714	リアルタイムPCR解析システム	バイオ・ラッドラボ「ラトリス」(株)製 CFX96 Touch	学外	本人利用	3,903 円/ 時間	農学研究科
715	ユニバーサルコンハート遠心機	(米)サーモフィッシャーサイエンティフィック社製Sorvall ST 8FR	学内	本人利用	3,838 円/ 時間	農学研究科
715	ユニバーサルコンハート遠心機	(米)サーモフィッシャーサイエンティフィック社製Sorvall ST 8FR	学外	本人利用	3,844 円/ 時間	農学研究科
716	マルチビーズショッカー	安井器械(株)製	学内	本人利用	3,844 円/ 時間	農学研究科
716	マルチビーズショッカー	安井器械(株)製	学外	本人利用	3,898 円/ 時間	農学研究科
717	サーマルサイクラー	(米)サーモフィッシャーサイエンティフィック社製 MiniAmp Plus	学内	本人利用	3,827 円/ 時間	農学研究科
717	サーマルサイクラー	(米)サーモフィッシャーサイエンティフィック社製 MiniAmp Plus	学外	本人利用	3,836 円/ 時間	農学研究科
761	核磁気共鳴装置	(独)ブルカー・バイオスピン社製AVANCE NEO600	部局内	本人利用(平日9:00~21:00利用)	2,341 円/ 時間	農学研究科
761	核磁気共鳴装置	(独)ブルカー・バイオスピン社製AVANCE NEO600	部局内	本人利用(夜間・休日利用)	1,398 円/ 時間	農学研究科
761	核磁気共鳴装置	(独)ブルカー・バイオスピン社製AVANCE NEO600	学内	本人利用	3,912 円/ 時間	農学研究科
761	核磁気共鳴装置	(独)ブルカー・バイオスピン社製AVANCE NEO600	学外	本人利用	5,848 円/ 時間	農学研究科
762	ドラフトチャンバー	Dalton社製DF-11AK	学内	本人利用	4,384 円/ 時間	農学研究科
762	ドラフトチャンバー	Dalton社製DF-11AK	学外	本人利用	4,384 円/ 時間	農学研究科
1038	高分解能質量分析装置	(米)エービーサイエックス社	部局内	本人利用	3,102 円/ 日	農学研究科
1038	高分解能質量分析装置	(米)エービーサイエックス社	学内	本人利用	3,102 円/ 日	農学研究科
1038	高分解能質量分析装置	(米)エービーサイエックス社	学外	本人利用	3,102 円/ 日	農学研究科
221	分離用超遠心機CP80WX	日立工機 himac CP80WX	部局内	本人利用	968 円/ 時間	病院
221	分離用超遠心機CP80WX	日立工機 himac CP80WX	学内	本人利用	3,095 円/ 時間	病院
221	分離用超遠心機CP80WX	日立工機 himac CP80WX	学内	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
221	分離用超遠心機CP80WX	日立工機 himac CP80WX	学外	本人利用	3,960 円/ 時間	病院
221	分離用超遠心機CP80WX	日立工機 himac CP80WX	学外	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
224	フローサイトメーターFACS Canto II	Becton Dickinson	部局内	本人利用	2,674 円/ 時間	病院
224	フローサイトメーターFACS Canto II	Becton Dickinson	学内	本人利用	4,788 円/ 時間	病院
224	フローサイトメーターFACS Canto II	Becton Dickinson	学内	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
224	フローサイトメーターFACS Canto II	Becton Dickinson	学外	本人利用	6,059 円/ 時間	病院
224	フローサイトメーターFACS Canto II	Becton Dickinson	学外	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
349	TissueFAXS細胞解析装置(4顕微鏡)	Tissue Gnostics TG-9101-T	部局内	本人利用	730 円/ 時間	病院
349	TissueFAXS細胞解析装置(4顕微鏡)	Tissue Gnostics TG-9101-T	学内	本人利用	3,057 円/ 時間	病院
349	TissueFAXS細胞解析装置(4顕微鏡)	Tissue Gnostics TG-9101-T	学内	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
349	TissueFAXS細胞解析装置(4顕微鏡)	Tissue Gnostics TG-9101-T	学外	本人利用	4,036 円/ 時間	病院
349	TissueFAXS細胞解析装置(4顕微鏡)	Tissue Gnostics TG-9101-T	学外	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
352	TissueFAXS細胞解析装置(解析ソフトウェア)	Tissue Gnostics TG-2-200/202	部局内	本人利用	382 円/ 時間	病院
352	TissueFAXS細胞解析装置(解析ソフトウェア)	Tissue Gnostics TG-2-200/202	学内	本人利用	2,678 円/ 時間	病院
352	TissueFAXS細胞解析装置(解析ソフトウェア)	Tissue Gnostics TG-2-200/202	学内	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
352	TissueFAXS細胞解析装置(解析ソフトウェア)	Tissue Gnostics TG-2-200/202	学外	本人利用	3,202 円/ 時間	病院
352	TissueFAXS細胞解析装置(解析ソフトウェア)	Tissue Gnostics TG-2-200/202	学外	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
395	セルアナライザーLSR Fortessa	Becton Dickinson LSR Fortessa SORP	部局内	本人利用	3,325 円/ 時間	病院
395	セルアナライザーLSR Fortessa	Becton Dickinson LSR Fortessa SORP	学内	本人利用	5,226 円/ 時間	病院
395	セルアナライザーLSR Fortessa	Becton Dickinson LSR Fortessa SORP	学内	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
395	セルアナライザーLSR Fortessa	Becton Dickinson LSR Fortessa SORP	学外	本人利用	7,480 円/ 時間	病院
395	セルアナライザーLSR Fortessa	Becton Dickinson LSR Fortessa SORP	学外	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
396	オールインワン蛍光顕微鏡BZ-X810	キーエンス コントロ(LED) BZ-X800L	部局内	本人利用	463 円/ 時間	病院
396	オールインワン蛍光顕微鏡BZ-X810	キーエンス コントロ(LED) BZ-X800L	学内	本人利用	2,796 円/ 時間	病院
396	オールインワン蛍光顕微鏡BZ-X810	キーエンス コントロ(LED) BZ-X800L	学外	本人利用	4,615 円/ 時間	病院
396	オールインワン蛍光顕微鏡BZ-X810	キーエンス コントロ(LED) BZ-X800L	学内	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
396	オールインワン蛍光顕微鏡BZ-X810	キーエンス コントロ(LED) BZ-X800L	学外	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
419	共焦点レーザー顕微鏡システムC2si	ニコン C2si	部局内	本人利用	1,446 円/ 時間	病院
419	共焦点レーザー顕微鏡システムC2si	ニコン C2si	学内	本人利用	3,558 円/ 時間	病院

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部門
419	共焦点レーザー顕微鏡システムC2si	ニコン C2si	学内	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
419	共焦点レーザー顕微鏡システムC2si	ニコン C2si	学外	本人利用	5,309 円/ 時間	病院
419	共焦点レーザー顕微鏡システムC2si	ニコン C2si	学外	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
557	ナノ粒子解析装置NanoSight NS300	Malvern Panalytical NTA5330	部局内	本人利用	397 円/ 時間	病院
557	ナノ粒子解析装置NanoSight NS300	Malvern Panalytical NTA5330	学内	本人利用	2,661 円/ 時間	病院
557	ナノ粒子解析装置NanoSight NS300	Malvern Panalytical NTA5330	学内	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
557	ナノ粒子解析装置NanoSight NS300	Malvern Panalytical NTA5330	学外	本人利用	3,354 円/ 時間	病院
557	ナノ粒子解析装置NanoSight NS300	Malvern Panalytical NTA5330	学外	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
558	dd-PCRシステムQX200(Droplet Generator)	Bio-Rad Laboratories QX200 1864002TA	部局内	本人利用	144 円/ 時間	病院
558	dd-PCRシステムQX200(Droplet Generator)	Bio-Rad Laboratories QX200 1864002TA	学内	本人利用	2,429 円/ 時間	病院
558	dd-PCRシステムQX200(Droplet Generator)	Bio-Rad Laboratories QX200 1864002TA	学内	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
558	dd-PCRシステムQX200(Droplet Generator)	Bio-Rad Laboratories QX200 1864002TA	学外	本人利用	2,619 円/ 時間	病院
558	dd-PCRシステムQX200(Droplet Generator)	Bio-Rad Laboratories QX200 1864002TA	学外	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
559	dd-PCRシステムQX200(T100サーマルサイクラー)	Bio-Rad Laboratories	部局内	本人利用	107 円/ 時間	病院
559	dd-PCRシステムQX200(T100サーマルサイクラー)	Bio-Rad Laboratories	学内	本人利用	2,321 円/ 時間	病院
559	dd-PCRシステムQX200(T100サーマルサイクラー)	Bio-Rad Laboratories	学内	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
559	dd-PCRシステムQX200(T100サーマルサイクラー)	Bio-Rad Laboratories	学外	本人利用	2,347 円/ 時間	病院
559	dd-PCRシステムQX200(T100サーマルサイクラー)	Bio-Rad Laboratories	学外	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
560	dd-PCRシステムQX200(Droplet Reader)	Bio-Rad Laboratories QX200 1864003TA	部局内	本人利用	9,732 円/ 時間	病院
560	dd-PCRシステムQX200(Droplet Reader)	Bio-Rad Laboratories QX200 1864003TA	学内	本人利用	11,526 円/ 時間	病院
560	dd-PCRシステムQX200(Droplet Reader)	Bio-Rad Laboratories QX200 1864003TA	学内	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
560	dd-PCRシステムQX200(Droplet Reader)	Bio-Rad Laboratories QX200 1864003TA	学外	本人利用	12,102 円/ 時間	病院
560	dd-PCRシステムQX200(Droplet Reader)	Bio-Rad Laboratories QX200 1864003TA	学外	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
836	分野登録料		部局内	本人利用	30,000 円/ 年度	病院
837	個人登録料		部局内	本人利用	1,000 円/ 年度	病院
838	FACS ソフト解析専用PC		部局内	本人利用	184 円/ 時間	病院
839	FACS 解析ソフトウェアFlow Jo	Becton Dickinson	部局内	本人利用	70 円/ 時間	病院
840	化学発光イメージングシステムVersa Doc 5000MP	Bio-Rad Laboratories	部局内	本人利用	309 円/ 時間	病院
841	マルチプレックスイメージングシステムChemi Doc MP	Bio-Rad Laboratories	部局内	本人利用	309 円/ 時間	病院
842	蛍光マイクロプレートリーダーFluoroskan Ascent		部局内	本人利用	93 円/ 時間	病院
843	吸光・蛍光マイクロプレートリーダーSpectra Max M2e		部局内	本人利用	259 円/ 時間	病院
844	発光マイクロプレートリーダーLuminoskan Ascent		部局内	本人利用	74 円/ 時間	病院
845	1μL分光光度計 Nano Drop2000		部局内	本人利用	114 円/ 時間	病院
846	ビーズサスペンションアレイシステムBio-Plex200	Bio-Rad Laboratories	部局内	本人利用	1,230 円/ 時間	病院
847	リアルタイムPCR QuantStudio3	Applied Biosystems	部局内	本人利用	438 円/ 時間	病院
848	全自動電気泳動システムAgilent 4150 Tape Station System	Agilent Technologies	部局内	本人利用	320 円/ 時間	病院
849	DNAシーケンサーABI3500xL	Applied Biosystems	部局内	本人利用	1,908 円/ 時間	病院
850	自動スピナラム装置QIacube	QIAGEN	部局内	本人利用	225 円/ 時間	病院
851	遺伝子導入装置4D-Nucleofector	Lonza	部局内	本人利用	79 円/ 時間	病院
855	DNA Shearing(超音波断片化)装置Covaris M220	Covaris	部局内	本人利用	135 円/ 時間	病院
856	クリーンベンチ1	昭和科学 S1001PBV	部局内	本人利用	116 円/ 時間	病院
857	クリーンベンチ2	昭和科学 S1001PBV	部局内	本人利用	116 円/ 時間	病院
858	クリーンベンチ3	昭和科学 S1001PBV	部局内	本人利用	116 円/ 時間	病院
859	クリーンベンチ4	昭和科学 S1001PBV	部局内	本人利用	116 円/ 時間	病院
860	クリーンベンチ5	昭和科学 S1001PBV	部局内	本人利用	116 円/ 時間	病院
861	クリーンベンチ(解析室)	HITACHI CCV-811	部局内	本人利用	116 円/ 時間	病院
862	安全キャビネット1	昭和科学 SC-1302A2	部局内	本人利用	298 円/ 時間	病院
863	安全キャビネット2	昭和科学 SC-1302A2	部局内	本人利用	298 円/ 時間	病院
864	CO2インキュベーター(1段)	PHC MCO-175(ウォータージャケットタイプ) MCO-20AIC(エアージャケットタイプ)	部局内	本人利用	103 円/ 日	病院
865	マルチガスインキュベーター(1台)	PHC MCO-5MUV	部局内	本人利用	1,253 円/ 日	病院
866	デジタルカメラ付き正立顕微鏡Nikon 80iE-31	ニコン	部局内	本人利用	159 円/ 時間	病院
868	高速冷却遠心機KUBOTA6000	KUBOTA	部局内	本人利用	184 円/ 時間	病院
869	キャビラリー式電気泳動・抗体反応検出システム Wes System	プロテインシンプル	部局内	本人利用	527 円/ 時間	病院
870	サンプル密閉式超音波破砕装置BIORUPTOR UCDD-300	コスモバイオ	部局内	本人利用	79 円/ 時間	病院
871	大型恒温振とう培養器 BR-180LF	TAITEC	部局内	本人利用	56 円/ 時間	病院
872	濃縮遠心システムSPD2010	Thermo	部局内	本人利用	78 円/ 時間	病院
873	X線照射装置Softex M-100	SOFTEX	部局内	本人利用	92 円/ 時間	病院
874	凍結乾燥機 FDU-2200	東京理化工機	部局内	本人利用	145 円/ 時間	病院
875	大腸菌用ソフトインキュベーター(1段)		部局内	本人利用	70 円/ 日	病院
876	大腸菌用冷蔵庫(1ヶ月)		部局内	本人利用	388 円/ 月	病院
877	4℃冷蔵庫(1ヶ月)		部局内	本人利用	512 円/ 箇所	病院
878	マイナス20℃フリーザー(1ヶ月)		部局内	本人利用	1,158 円/ 箇所	病院
879	マイナス80℃フリーザー(1ヶ月)		部局内	本人利用	1,370 円/ 箇所	病院
880	液体窒素容器(1ヶ月)		部局内	本人利用	278 円/ 箇所	病院
707	デジタルオプティクスアライナー nCounterMAX	(米)NanoString社製	学内	本人利用	4,620 円/ 時間	病院
1039	ペンチトップ型共焦点顕微鏡C43	ANDOR	部局内	本人利用	1,893 円/ 時間	病院
022	高精密質量分析装置(1)	Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos	学内	本人利用	1,254 円/ 時間	薬学研究科
022	高精密質量分析装置(1)	Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos	学内	技術指導料:事前講習料	11,550 円/ 回	薬学研究科
022	高精密質量分析装置(1)	Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos	学内	技術指導料:サポート料	1,155 円/ 時間	薬学研究科

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
022	高精密度質量分析装置(1)	Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos	学外	本人利用	11,519 円/ 時間	薬学研究科
022	高精密度質量分析装置(1)	Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos	学外	技術指導料:事前講習料	11,550 円/ 回	薬学研究科
022	高精密度質量分析装置(1)	Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos	学外	技術指導料:サポート料	2,310 円/ 時間	薬学研究科
023	高精密度質量分析装置(2)	Thermo Fisher Scientific Thermo Fisher Exactive	学内	本人利用	5,420 円/ 時間	薬学研究科
023	高精密度質量分析装置(2)	Thermo Fisher Scientific Thermo Fisher Exactive	学内	技術指導料:事前講習料	11,550 円/ 回	薬学研究科
023	高精密度質量分析装置(2)	Thermo Fisher Scientific Thermo Fisher Exactive	学内	技術指導料:サポート料	1,155 円/ 時間	薬学研究科
023	高精密度質量分析装置(2)	Thermo Fisher Scientific Thermo Fisher Exactive	学外	本人利用	51,105 円/ 時間	薬学研究科
023	高精密度質量分析装置(2)	Thermo Fisher Scientific Thermo Fisher Exactive	学外	技術指導料:事前講習料	11,550 円/ 回	薬学研究科
023	高精密度質量分析装置(2)	Thermo Fisher Scientific Thermo Fisher Exactive	学外	技術指導料:サポート料	2,310 円/ 時間	薬学研究科
024	高精密度質量分析装置(3)	Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage	学内	本人利用	1,258 円/ 時間	薬学研究科
024	高精密度質量分析装置(3)	Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage	学内	技術指導料:事前講習料	11,550 円/ 回	薬学研究科
024	高精密度質量分析装置(3)	Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage	学内	技術指導料:サポート料	1,155 円/ 時間	薬学研究科
024	高精密度質量分析装置(3)	Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage	学外	本人利用	5,651 円/ 時間	薬学研究科
024	高精密度質量分析装置(3)	Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage	学外	技術指導料:事前講習料	11,550 円/ 回	薬学研究科
024	高精密度質量分析装置(3)	Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage	学外	技術指導料:サポート料	2,310 円/ 時間	薬学研究科
232	次世代型DNAシーケンサー	(米)イルミナ社製	部局内	本人利用	12,071 円/ 日	薬学研究科
232	次世代型DNAシーケンサー	(米)イルミナ社製	学内	本人利用	12,071 円/ 日	薬学研究科
232	次世代型DNAシーケンサー	(米)イルミナ社製	学外	本人利用	29,251 円/ 日	薬学研究科
687	ハイスループット性向上システム	(米)ベックマンコーラー社製	部局内	本人利用	415 円/ 時間	薬学研究科
687	ハイスループット性向上システム	(米)ベックマンコーラー社製	学内	本人利用	415 円/ 時間	薬学研究科
687	ハイスループット性向上システム	(米)ベックマンコーラー社製	学外	本人利用	4,423 円/ 時間	薬学研究科
689	ラボトリーオートメーションシステム	ベックマンコーラー社製	部局内	本人利用	354 円/ 時間	薬学研究科
689	ラボトリーオートメーションシステム	ベックマンコーラー社製	学内	本人利用	354 円/ 時間	薬学研究科
689	ラボトリーオートメーションシステム	ベックマンコーラー社製	学外	本人利用	1,787 円/ 時間	薬学研究科
747	人工糖鎖医薬品研究開発システム(No.1)	日本電子 JNM-ECA600	部局内	委託利用	6,403 円/ 12時間	薬学研究科
747	人工糖鎖医薬品研究開発システム(No.1)	日本電子 JNM-ECA600	学内	委託利用	13,458 円/ 12時間	薬学研究科
747	人工糖鎖医薬品研究開発システム(No.1)	日本電子 JNM-ECA600	学外	委託利用	64,860 円/ 12時間	薬学研究科
748	人工糖鎖医薬品研究開発システム(No.2)	日本電子 JNM-ECA600	部局内	本人利用	152 円/ 15分	薬学研究科
748	人工糖鎖医薬品研究開発システム(No.2)	日本電子 JNM-ECA600	学内	本人利用	300 円/ 15分	薬学研究科
749	高分解能核磁気共鳴装置(No.3)	日本電子 JNM-ECA600	部局内	本人利用	152 円/ 15分	薬学研究科
749	高分解能核磁気共鳴装置(No.3)	日本電子 JNM-ECA600	学内	本人利用	300 円/ 15分	薬学研究科
750	核磁気共鳴装置(バリアン)	Varian 400-MRDS型	部局内	本人利用	138 円/ 15分	薬学研究科
750	核磁気共鳴装置(バリアン)	Varian 400-MRDS型	学内	本人利用	322 円/ 15分	薬学研究科
778	マトリクス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析装置	ブルカーダルトニクス社MALDI TOF MS autoflex max	学内	本人利用	1,842 円/ 10分	薬学研究科
778	マトリクス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析装置	ブルカーダルトニクス社MALDI TOF MS autoflex max	学内	委託利用	30,978 円/ 時間	薬学研究科
779	共焦点顕微鏡	カール・ツァイス LSM900 Airyscan2	部局内	本人利用	2,940 円/ 時間	薬学研究科
779	共焦点顕微鏡	カール・ツァイス LSM900 Airyscan2	学内	本人利用	2,940 円/ 時間	薬学研究科
881	核磁気共鳴装置(400-No.1)	日本電子 JNM-EZCL400S	部局内	本人利用	141 円/ 15分	薬学研究科
881	核磁気共鳴装置(400-No.1)	日本電子 JNM-EZCL400S	学内	本人利用	267 円/ 15分	薬学研究科
641	超高分解能電界放出形インレンス走査電子顕微鏡	日立 S-5500形	部局内	本人利用	5,205 円/ 時間	理学研究科
641	超高分解能電界放出形インレンス走査電子顕微鏡	日立 S-5500形	学内	本人利用	5,205 円/ 時間	理学研究科
641	超高分解能電界放出形インレンス走査電子顕微鏡	日立 S-5500形	学外	本人利用	9,182 円/ 時間	理学研究科
641	超高分解能電界放出形インレンス走査電子顕微鏡	日立 S-5500形	学外	委託利用	12,647 円/ 時間	理学研究科
777	ヘリウム液化システム(ヘリウムガス液化サービス)	リンデ社 L280型(青葉山地区) リンデ社 L280(片平地区)	学外	委託利用	1,182 円/ 液化ヘリウム1リッター当たり	極低温科学センター
777	ヘリウム液化システム(ヘリウムガス液化サービス)	リンデ社 L280型(青葉山地区) リンデ社 L280(片平地区)	学外	ヘリウム容器初期冷却費	1,182 円/ 液化ヘリウム1リッター当たり	極低温科学センター
787	リアルタイムPCR(CFX96)	Bio-Rad CFX96	部局内	本人利用	342 円/ 時間	加齢医学研究所
787	リアルタイムPCR(CFX96)	Bio-Rad CFX96	学内	本人利用	441 円/ 時間	加齢医学研究所
787	リアルタイムPCR(CFX96)	Bio-Rad CFX96	学外	本人利用	441 円/ 時間	加齢医学研究所
788	遺伝子導入装置(4D-Nucleofector)	LONZA 4D-Nucleofector	部局内	本人利用	77 円/ 時間	加齢医学研究所
788	遺伝子導入装置(4D-Nucleofector)	LONZA 4D-Nucleofector	学内	本人利用	139 円/ 時間	加齢医学研究所
788	遺伝子導入装置(4D-Nucleofector)	LONZA 4D-Nucleofector	学外	本人利用	139 円/ 時間	加齢医学研究所
789	蛍光顕微鏡(BZ-9000)	KEYENCE BZ-9000	部局内	本人利用	317 円/ 時間	加齢医学研究所
789	蛍光顕微鏡(BZ-9000)	KEYENCE BZ-9000	学内	本人利用	457 円/ 時間	加齢医学研究所
789	蛍光顕微鏡(BZ-9000)	KEYENCE BZ-9000	学外	本人利用	457 円/ 時間	加齢医学研究所
790	ライブセルイメージング(Celldiscoverer 7)	Zeiss Celldiscoverer 7	部局内	本人利用	250 円/ 時間	加齢医学研究所
790	ライブセルイメージング(Celldiscoverer 7)	Zeiss Celldiscoverer 7	学内	本人利用	461 円/ 時間	加齢医学研究所
790	ライブセルイメージング(Celldiscoverer 7)	Zeiss Celldiscoverer 7	学外	本人利用	461 円/ 時間	加齢医学研究所
791	共焦点レーザー走査顕微鏡(TCS SP8)	Leica TCS SP8	部局内	本人利用	770 円/ 時間	加齢医学研究所
791	共焦点レーザー走査顕微鏡(TCS SP8)	Leica TCS SP8	学内	本人利用	1,102 円/ 時間	加齢医学研究所
791	共焦点レーザー走査顕微鏡(TCS SP8)	Leica TCS SP8	学外	本人利用	1,102 円/ 時間	加齢医学研究所
792	透過電子顕微鏡(TEM H-7600)	日立ハイテック TEM H-7600	部局内	本人利用	1,251 円/ 時間	加齢医学研究所
792	透過電子顕微鏡(TEM H-7600)	日立ハイテック TEM H-7600	学内	本人利用	2,001 円/ 時間	加齢医学研究所
792	透過電子顕微鏡(TEM H-7600)	日立ハイテック TEM H-7600	学外	本人利用	2,001 円/ 時間	加齢医学研究所
793	フローサイトメーター(CytoFLEX LX)	BECKMAN COULTER CytoFLEX LX	部局内	本人利用	1,200 円/ 時間	加齢医学研究所
793	フローサイトメーター(CytoFLEX LX)	BECKMAN COULTER CytoFLEX LX	学内	本人利用	2,372 円/ 時間	加齢医学研究所
793	フローサイトメーター(CytoFLEX LX)	BECKMAN COULTER CytoFLEX LX	学外	本人利用	2,372 円/ 時間	加齢医学研究所
794	蛍光・RIイメージャー(FLA-7000)	富士写真フイルム機FLA-7000	部局内	本人利用	239 円/ 時間	加齢医学研究所
794	蛍光・RIイメージャー(FLA-7000)	富士写真フイルム機FLA-7000	学内	本人利用	239 円/ 時間	加齢医学研究所
794	蛍光・RIイメージャー(FLA-7000)	富士写真フイルム機FLA-7000	学外	本人利用	239 円/ 時間	加齢医学研究所
795	3D可視化解析ソフトウェア(Amira)	Visualization Sciences Group(VSG) Amira	部局内	本人利用	691 円/ 時間	加齢医学研究所
795	3D可視化解析ソフトウェア(Amira)	Visualization Sciences Group(VSG) Amira	学内	本人利用	1,199 円/ 時間	加齢医学研究所
795	3D可視化解析ソフトウェア(Amira)	Visualization Sciences Group(VSG) Amira	学外	本人利用	1,199 円/ 時間	加齢医学研究所
302	in vivoイメージング装置(IVIS Lumina II)	Caliper Life Sciences IVIS Lumina II	部局内	本人利用	313 円/ 時間	加齢医学研究所
302	in vivoイメージング装置(IVIS Lumina II)	Caliper Life Sciences IVIS Lumina II	学内	本人利用	313 円/ 時間	加齢医学研究所
302	in vivoイメージング装置(IVIS Lumina II)	Caliper Life Sciences IVIS Lumina II	学外	本人利用	313 円/ 時間	加齢医学研究所



研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
796	マイクロプレートリーダー(吸光・蛍光)	Molecular Devices SpectraMax M2e	部局内	本人利用	153 円/ 時間	加齢医学研究所
796	マイクロプレートリーダー(吸光・蛍光)	Molecular Devices SpectraMax M2e	学内	本人利用	294 円/ 時間	加齢医学研究所
796	マイクロプレートリーダー(吸光・蛍光)	Molecular Devices SpectraMax M2e	学外	本人利用	294 円/ 時間	加齢医学研究所
797	マイクロプレートリーダー(発光・蛍光)	Promega GloMax Explorer	部局内	本人利用	175 円/ 時間	加齢医学研究所
797	マイクロプレートリーダー(発光・蛍光)	Promega GloMax Explorer	学内	本人利用	175 円/ 時間	加齢医学研究所
797	マイクロプレートリーダー(発光・蛍光)	Promega GloMax Explorer	学外	本人利用	175 円/ 時間	加齢医学研究所
798	微量分光光度計(NanoDrop)	Thermo Fisher Scientific NanoDrop2000	部局内	本人利用	0 円/ 時間	加齢医学研究所
798	微量分光光度計(NanoDrop)	Thermo Fisher Scientific NanoDrop2000	学内	本人利用	0 円/ 時間	加齢医学研究所
798	微量分光光度計(NanoDrop)	Thermo Fisher Scientific NanoDrop2000	学外	本人利用	0 円/ 時間	加齢医学研究所
799	生体分子間相互作用解析@Lltz/Octet N1	Pall ForteBio BLltz/Octet N1	部局内	本人利用	163 円/ 時間	加齢医学研究所
799	生体分子間相互作用解析@Lltz/Octet N1	Pall ForteBio BLltz/Octet N1	学内	本人利用	163 円/ 時間	加齢医学研究所
799	生体分子間相互作用解析@Lltz/Octet N1	Pall ForteBio BLltz/Octet N1	学外	本人利用	163 円/ 時間	加齢医学研究所
800	超遠心機(小型)(CS-150GX)	日立工機 CS-150GX	部局内	本人利用	373 円/ 時間	加齢医学研究所
800	超遠心機(小型)(CS-150GX)	日立工機 CS-150GX	学内	本人利用	594 円/ 時間	加齢医学研究所
800	超遠心機(小型)(CS-150GX)	日立工機 CS-150GX	学外	本人利用	594 円/ 時間	加齢医学研究所
800	超遠心機(小型)(CS-150GX)	日立工機 CS-150GX	部局内	マイクロチューブ	106 円/ 個	加齢医学研究所
800	超遠心機(小型)(CS-150GX)	日立工機 CS-150GX	学内	マイクロチューブ	106 円/ 個	加齢医学研究所
800	超遠心機(小型)(CS-150GX)	日立工機 CS-150GX	学外	マイクロチューブ	106 円/ 個	加齢医学研究所
801	X線照射装置(MBR-1520R-4)	日立パワソソリューションズMBR-1520R-4	部局内	本人利用	86 円/ Gy	加齢医学研究所
801	X線照射装置(MBR-1520R-4)	日立パワソソリューションズMBR-1520R-4	学内	本人利用	102 円/ Gy	加齢医学研究所
801	X線照射装置(MBR-1520R-4)	日立パワソソリューションズMBR-1520R-4	学外	本人利用	102 円/ Gy	加齢医学研究所
802	クライオスタット(CM1900)	Leica CM1900	部局内	本人利用	600 円/ 時間	加齢医学研究所
802	クライオスタット(CM1900)	Leica CM1900	学内	本人利用	600 円/ 時間	加齢医学研究所
802	クライオスタット(CM1900)	Leica CM1900	学外	本人利用	600 円/ 時間	加齢医学研究所
803	クライオスタット(CM3050S)	Leica CM3050S	部局内	本人利用	663 円/ 時間	加齢医学研究所
803	クライオスタット(CM3050S)	Leica CM3050S	学内	本人利用	663 円/ 時間	加齢医学研究所
803	クライオスタット(CM3050S)	Leica CM3050S	学外	本人利用	663 円/ 時間	加齢医学研究所
803	クライオスタット(CM3050S)	Leica CM3050S	部局内	Cryofilm type2C(9)	4771 円/ 枚	加齢医学研究所
803	クライオスタット(CM3050S)	Leica CM3050S	学内	Cryofilm type2C(9)	4771 円/ 枚	加齢医学研究所
803	クライオスタット(CM3050S)	Leica CM3050S	学外	Cryofilm type2C(9)	4771 円/ 枚	加齢医学研究所
803	クライオスタット(CM3050S)	Leica CM3050S	部局内	TC-65 タングステンプレート	23760 円/ 枚	加齢医学研究所
803	クライオスタット(CM3050S)	Leica CM3050S	学内	TC-65 タングステンプレート	23760 円/ 枚	加齢医学研究所
803	クライオスタット(CM3050S)	Leica CM3050S	学外	TC-65 タングステンプレート	23760 円/ 枚	加齢医学研究所
804	試料凍結包埋用冷凍機(UT-2000F)	EYELA UT-2000F	部局内	本人利用	196 円/ 時間	加齢医学研究所
804	試料凍結包埋用冷凍機(UT-2000F)	EYELA UT-2000F	学内	本人利用	196 円/ 時間	加齢医学研究所
804	試料凍結包埋用冷凍機(UT-2000F)	EYELA UT-2000F	学外	本人利用	196 円/ 時間	加齢医学研究所
804	試料凍結包埋用冷凍機(UT-2000F)	EYELA UT-2000F	部局内	専用凍結包埋剤(SCEM260ml)	3564 円/ 本	加齢医学研究所
804	試料凍結包埋用冷凍機(UT-2000F)	EYELA UT-2000F	学内	専用凍結包埋剤(SCEM260ml)	3564 円/ 本	加齢医学研究所
804	試料凍結包埋用冷凍機(UT-2000F)	EYELA UT-2000F	学外	専用凍結包埋剤(SCEM260ml)	3564 円/ 本	加齢医学研究所
804	試料凍結包埋用冷凍機(UT-2000F)	EYELA UT-2000F	部局内	包埋容器(2.5x2.0cm)	13860 円/ 個	加齢医学研究所
804	試料凍結包埋用冷凍機(UT-2000F)	EYELA UT-2000F	学内	包埋容器(2.5x2.0cm)	13860 円/ 個	加齢医学研究所
804	試料凍結包埋用冷凍機(UT-2000F)	EYELA UT-2000F	学外	包埋容器(2.5x2.0cm)	13860 円/ 個	加齢医学研究所
805	大判プリンター(写真光沢紙)	EPSON PX-H10000	部局内	写真光沢紙	1,960 円/ m	加齢医学研究所
805	大判プリンター(写真光沢紙)	EPSON PX-H10000	学内	写真光沢紙	2,140 円/ m	加齢医学研究所
805	大判プリンター(写真光沢紙)	EPSON PX-H10000	学外	写真光沢紙	2,140 円/ m	加齢医学研究所
805	大判プリンター(写真光沢紙)	EPSON PX-H10000	部局内	布用紙	5,620 円/ m	加齢医学研究所
805	大判プリンター(写真光沢紙)	EPSON PX-H10000	学内	布用紙	5,800 円/ m	加齢医学研究所
805	大判プリンター(写真光沢紙)	EPSON PX-H10000	学外	布用紙	5,800 円/ m	加齢医学研究所
805	大判プリンター(写真光沢紙)	EPSON PX-H10000	部局内	用紙持込	1,120 円/ m	加齢医学研究所
805	大判プリンター(写真光沢紙)	EPSON PX-H10000	学内	用紙持込	1,300 円/ m	加齢医学研究所
805	大判プリンター(写真光沢紙)	EPSON PX-H10000	学外	用紙持込	1,300 円/ m	加齢医学研究所
806	大判プリンター(布用紙)	Canon iPF8300	部局内	布用紙	5120 円/ m	加齢医学研究所
806	大判プリンター(布用紙)	Canon iPF8300	学内	布用紙	5120 円/ m	加齢医学研究所
806	大判プリンター(布用紙)	Canon iPF8300	学外	布用紙	5120 円/ m	加齢医学研究所
806	大判プリンター(布用紙)	Canon iPF8300	部局内	写真光沢紙	2390 円/ m	加齢医学研究所
806	大判プリンター(布用紙)	Canon iPF8300	学内	写真光沢紙	2390 円/ m	加齢医学研究所
806	大判プリンター(布用紙)	Canon iPF8300	学外	写真光沢紙	2390 円/ m	加齢医学研究所
806	大判プリンター(布用紙)	Canon iPF8300	部局内	用紙持込	1070 円/ m	加齢医学研究所
806	大判プリンター(布用紙)	Canon iPF8300	学内	用紙持込	1070 円/ m	加齢医学研究所
806	大判プリンター(布用紙)	Canon iPF8300	学外	用紙持込	1070 円/ m	加齢医学研究所
807	ラミネート(QVJ340)	MEIKO QVJ340	部局内	A4	172 円/ 枚	加齢医学研究所
807	ラミネート(QVJ340)	MEIKO QVJ340	学内	A4	172 円/ 枚	加齢医学研究所
807	ラミネート(QVJ340)	MEIKO QVJ340	学外	A4	172 円/ 枚	加齢医学研究所
807	ラミネート(QVJ340)	MEIKO QVJ340	部局内	A3	266 円/ 枚	加齢医学研究所
807	ラミネート(QVJ340)	MEIKO QVJ340	学内	A3	266 円/ 枚	加齢医学研究所
807	ラミネート(QVJ340)	MEIKO QVJ340	学外	A3	266 円/ 枚	加齢医学研究所
808	共通低温室(上段下段)	- ColdRoom	部局内	上段	1252 円/ 区画・月	加齢医学研究所
808	共通低温室(上段下段)	- ColdRoom	部局内	下段	875 円/ 区画・月	加齢医学研究所
808	共通低温室(上段下段)	- ColdRoom	学内	上段	1588 円/ 区画・月	加齢医学研究所
808	共通低温室(上段下段)	- ColdRoom	学内	下段	1100 円/ 区画・月	加齢医学研究所
808	共通低温室(上段下段)	- ColdRoom	学外	上段	1588 円/ 区画・月	加齢医学研究所
808	共通低温室(上段下段)	- ColdRoom	学外	下段	1100 円/ 区画・月	加齢医学研究所
809	超低温槽(-30℃)	PHCbi MDF-237-PJ	部局内	本人利用	142 円/ 日	加齢医学研究所
809	超低温槽(-30℃)	PHCbi MDF-237-PJ	学内	本人利用	142 円/ 日	加齢医学研究所
809	超低温槽(-30℃)	PHCbi MDF-237-PJ	学外	本人利用	142 円/ 日	加齢医学研究所
810	超低温槽(-80℃)	日本フリーザ VT-208	部局内	本人利用	366 円/ 日	加齢医学研究所
810	超低温槽(-80℃)	日本フリーザ VT-208	学内	本人利用	366 円/ 日	加齢医学研究所
810	超低温槽(-80℃)	日本フリーザ VT-208	学外	本人利用	366 円/ 日	加齢医学研究所
811	安全キャビネット(MHE-131AJ)	PHCbi MHE-131AJ	部局内	本人利用	350 円/ 時間	加齢医学研究所
811	安全キャビネット(MHE-131AJ)	PHCbi MHE-131AJ	学内	本人利用	611 円/ 時間	加齢医学研究所
811	安全キャビネット(MHE-131AJ)	PHCbi MHE-131AJ	学外	本人利用	611 円/ 時間	加齢医学研究所
812	CO2インキュベーター(MCO-19AIC)	SANYO MCO-19AIC	部局内	本人利用	506 円/ 日	加齢医学研究所



研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
812	CO2インキュベーター(MCO-19AIC)	SANYO MCO-19AIC	学内	本人利用	662 円/ 日	加齢医学研究所
812	CO2インキュベーター(MCO-19AIC)	SANYO MCO-19AIC	学外	本人利用	662 円/ 日	加齢医学研究所
813	オートクレーブ	TOMY LSX-500	部局内	本人利用	193 円/ 時間	加齢医学研究所
813	オートクレーブ	TOMY LSX-500	学内	本人利用	329 円/ 時間	加齢医学研究所
813	オートクレーブ	TOMY LSX-500	学外	本人利用	329 円/ 時間	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	部局内	本人利用	577 円/ 時間	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学内	本人利用	1,276 円/ 時間	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学外	本人利用	1,276 円/ 時間	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	部局内	40PAチューブ	660 円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学内	40PAチューブ	660 円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学外	40PAチューブ	660 円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	部局内	40PAシールチューブ	634 円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学内	40PAシールチューブ	634 円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学外	40PAシールチューブ	634 円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	部局内	13PAチューブ	704 円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学内	13PAチューブ	704 円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学外	13PAチューブ	704 円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	部局内	12PAシールチューブ	506 円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学内	12PAシールチューブ	506 円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学外	12PAシールチューブ	506 円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	部局内	10PCアツチューブ	1529 円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学内	10PCアツチューブ	1529 円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学外	10PCアツチューブ	1529 円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	部局内	10PAボトルクミ	1650 円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学内	10PAボトルクミ	1650 円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学外	10PAボトルクミ	1650 円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	部局内	10PAアツチューブ	1430 円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学内	10PAアツチューブ	1430 円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学外	10PAアツチューブ	1430 円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	部局内	マイクロチューブ	106 円/ 個	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学内	マイクロチューブ	106 円/ 個	加齢医学研究所
814	超遠心機(CP80NX)	himac CP80NX	学外	マイクロチューブ	106 円/ 個	加齢医学研究所
815	解析用PC1(Zen,LASX)	HP Z4 G4	部局内	本人利用	110 円/ 時間	加齢医学研究所
815	解析用PC1(Zen,LASX)	HP Z4 G4	学内	本人利用	110 円/ 時間	加齢医学研究所
815	解析用PC1(Zen,LASX)	HP Z4 G4	学外	本人利用	110 円/ 時間	加齢医学研究所
816	解析用PC2(IVIS,Kaluza)	DELL PrecisionT7400	部局内	本人利用	110 円/ 時間	加齢医学研究所
816	解析用PC2(IVIS,Kaluza)	DELL PrecisionT7400	学内	本人利用	110 円/ 時間	加齢医学研究所
816	解析用PC2(IVIS,Kaluza)	DELL PrecisionT7400	学外	本人利用	110 円/ 時間	加齢医学研究所
817	バスウェイ解析ソフトウェア(IPA)	QIAGEN IPA	部局内	本人利用	3,014 円/ 時間	加齢医学研究所
817	バスウェイ解析ソフトウェア(IPA)	QIAGEN IPA	学内	本人利用	3,014 円/ 時間	加齢医学研究所
817	バスウェイ解析ソフトウェア(IPA)	QIAGEN IPA	学外	本人利用	3,014 円/ 時間	加齢医学研究所
818	化学発光イメージャー(AIQ800)	Cytiva AIQ800	部局内	本人利用	198 円/ 時間	加齢医学研究所
818	化学発光イメージャー(AIQ800)	Cytiva AIQ800	学内	本人利用	277 円/ 時間	加齢医学研究所
818	化学発光イメージャー(AIQ800)	Cytiva AIQ800	学外	本人利用	277 円/ 時間	加齢医学研究所
819	全自動電気泳動システム(4150 TapeStation)	Agilent 4150 TapeStation System	部局内	本人利用	724 円/ サンプル	加齢医学研究所
819	全自動電気泳動システム(4150 TapeStation)	Agilent 4150 TapeStation System	学内	本人利用	806 円/ サンプル	加齢医学研究所
819	全自動電気泳動システム(4150 TapeStation)	Agilent 4150 TapeStation System	学外	本人利用	806 円/ サンプル	加齢医学研究所
820	NGS解析ソフトウェア(Strand NGS)	Agilent Strand NGS	部局内	本人利用	560 円/ 時間	加齢医学研究所
820	NGS解析ソフトウェア(Strand NGS)	Agilent Strand NGS	学内	本人利用	578 円/ 時間	加齢医学研究所
820	NGS解析ソフトウェア(Strand NGS)	Agilent Strand NGS	学外	本人利用	578 円/ 時間	加齢医学研究所
821	デジタルイメージングシステム(APX100)	Evident APX100	部局内	本人利用	515 円/ 時間	加齢医学研究所
821	デジタルイメージングシステム(APX100)	Evident APX100	学内	本人利用	870 円/ 時間	加齢医学研究所
821	デジタルイメージングシステム(APX100)	Evident APX100	学外	本人利用	870 円/ 時間	加齢医学研究所
822	超純水装置(Direct-Q UV3)	MERCK Direct-Q UV3	部局内	本人利用	181 円/ L	加齢医学研究所
822	超純水装置(Direct-Q UV3)	MERCK Direct-Q UV3	学内	本人利用	181 円/ L	加齢医学研究所
822	超純水装置(Direct-Q UV3)	MERCK Direct-Q UV3	学外	本人利用	181 円/ L	加齢医学研究所
824	登録料(加齢研)	--	部局内	今年度の分野登録料	10000 円/ 年度・利用責任	加齢医学研究所
824	登録料(加齢研)	--	学内	今年度の分野登録料	30000 円/ 年度・利用責任	加齢医学研究所
824	登録料(加齢研)	--	学外	今年度の分野登録料	30000 円/ 年度・利用責任	加齢医学研究所
825	リアルタイムPCR(QS3)	TermoFisher Scientific QuantStudio3	部局内	本人利用	0 円/ 時間	加齢医学研究所
825	リアルタイムPCR(QS3)	TermoFisher Scientific QuantStudio3	学内	本人利用	0 円/ 時間	加齢医学研究所
825	リアルタイムPCR(QS3)	TermoFisher Scientific QuantStudio3	学外	本人利用	0 円/ 時間	加齢医学研究所
825	リアルタイムPCR(QS3)	TermoFisher Scientific QuantStudio3	部局内	プレート	399 円/ 枚(時間)	加齢医学研究所
825	リアルタイムPCR(QS3)	TermoFisher Scientific QuantStudio3	学内	プレート	399 円/ 枚(時間)	加齢医学研究所
825	リアルタイムPCR(QS3)	TermoFisher Scientific QuantStudio3	学外	プレート	399 円/ 枚(時間)	加齢医学研究所
825	リアルタイムPCR(QS3)	TermoFisher Scientific QuantStudio3	部局内	プレート_コロナ研究専用	0 円/ 枚(時間)	加齢医学研究所
825	リアルタイムPCR(QS3)	TermoFisher Scientific QuantStudio3	学内	プレート_コロナ研究専用	0 円/ 枚(時間)	加齢医学研究所
825	リアルタイムPCR(QS3)	TermoFisher Scientific QuantStudio3	学外	プレート_コロナ研究専用	0 円/ 枚(時間)	加齢医学研究所
826	リアルタイムPCR(QS5)	TermoFisher Scientific QuantStudio5	部局内	本人利用	0 円/ 時間	加齢医学研究所
826	リアルタイムPCR(QS5)	TermoFisher Scientific QuantStudio5	学内	本人利用	0 円/ 時間	加齢医学研究所
826	リアルタイムPCR(QS5)	TermoFisher Scientific QuantStudio5	学外	本人利用	0 円/ 時間	加齢医学研究所
826	リアルタイムPCR(QS5)	TermoFisher Scientific QuantStudio5	部局内	プレート	399 円/ 枚(時間)	加齢医学研究所
826	リアルタイムPCR(QS5)	TermoFisher Scientific QuantStudio5	学内	プレート	399 円/ 枚(時間)	加齢医学研究所
826	リアルタイムPCR(QS5)	TermoFisher Scientific QuantStudio5	学外	プレート	399 円/ 枚(時間)	加齢医学研究所
826	リアルタイムPCR(QS5)	TermoFisher Scientific QuantStudio5	部局内	プレート_コロナ研究専用	0 円/ 時間	加齢医学研究所
826	リアルタイムPCR(QS5)	TermoFisher Scientific QuantStudio5	学内	プレート_コロナ研究専用	0 円/ 時間	加齢医学研究所
826	リアルタイムPCR(QS5)	TermoFisher Scientific QuantStudio5	学外	プレート_コロナ研究専用	0 円/ 時間	加齢医学研究所
828	セルソーター(CytoFLEX SRT)	BECKMAN COULTER CytoFLEX SRT	部局内	本人利用	2,932 円/ 時間	加齢医学研究所
828	セルソーター(CytoFLEX SRT)	BECKMAN COULTER CytoFLEX SRT	学内	本人利用	5,050 円/ 時間	加齢医学研究所
828	セルソーター(CytoFLEX SRT)	BECKMAN COULTER CytoFLEX SRT	学外	本人利用	5,050 円/ 時間	加齢医学研究所
829	自動組織分散・破砕装置(gentleMACS)	Miltenyi Biotec gentleMACS Octo	部局内	本人利用	131 円/ 時間	加齢医学研究所
829	自動組織分散・破砕装置(gentleMACS)	Miltenyi Biotec gentleMACS Octo	学内	本人利用	201 円/ 時間	加齢医学研究所
829	自動組織分散・破砕装置(gentleMACS)	Miltenyi Biotec gentleMACS Octo	学外	本人利用	201 円/ 時間	加齢医学研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部局
830	シングルセル解析プラットフォーム (Chromium iX)	10x Genomics Chromium iX	部局内	本人利用	956 円/ 時間	加齢医学研究所
830	シングルセル解析プラットフォーム (Chromium iX)	10x Genomics Chromium iX	学内	本人利用	1,184 円/ 時間	加齢医学研究所
830	シングルセル解析プラットフォーム (Chromium iX)	10x Genomics Chromium iX	学外	本人利用	1,184 円/ 時間	加齢医学研究所
830	シングルセル解析プラットフォーム (Chromium iX)	10x Genomics Chromium iX	部局内	サーマルサイクラー (C1000Touch)	298 円/ 時間	加齢医学研究所
830	シングルセル解析プラットフォーム (Chromium iX)	10x Genomics Chromium iX	学内	サーマルサイクラー (C1000Touch)	591 円/ 時間	加齢医学研究所
830	シングルセル解析プラットフォーム (Chromium iX)	10x Genomics Chromium iX	学外	サーマルサイクラー (C1000Touch)	591 円/ 時間	加齢医学研究所
831	遠心分離機(himac CF7D2)	himac CF7D2	部局内	本人利用	86 円/ 時間	加齢医学研究所
831	遠心分離機(himac CF7D2)	himac CF7D2	学内	本人利用	86 円/ 時間	加齢医学研究所
831	遠心分離機(himac CF7D2)	himac CF7D2	学外	本人利用	86 円/ 時間	加齢医学研究所
832	遠心分離機(KUBOTA 8900)	KUBOTA 8900	部局内	本人利用	91 円/ 時間	加齢医学研究所
832	遠心分離機(KUBOTA 8900)	KUBOTA 8900	学内	本人利用	91 円/ 時間	加齢医学研究所
832	遠心分離機(KUBOTA 8900)	KUBOTA 8900	学外	本人利用	91 円/ 時間	加齢医学研究所
833	電顕試料作製室	—	部局内	本人利用	0 円/ 時間	加齢医学研究所
833	電顕試料作製室	—	学内	本人利用	0 円/ 時間	加齢医学研究所
833	電顕試料作製室	—	学外	本人利用	0 円/ 時間	加齢医学研究所
833	電顕試料作製室	—	部局内	液体窒素	473 円/ L	加齢医学研究所
833	電顕試料作製室	—	学内	液体窒素	473 円/ L	加齢医学研究所
833	電顕試料作製室	—	学外	液体窒素	473 円/ L	加齢医学研究所
834	解析用PC3(cellSens)	DELL PrecisionTower 5820	部局内	本人利用	633 円/ 時間	加齢医学研究所
834	解析用PC3(cellSens)	DELL PrecisionTower 5820	学内	本人利用	658 円/ 時間	加齢医学研究所
834	解析用PC3(cellSens)	DELL PrecisionTower 5820	学外	本人利用	658 円/ 時間	加齢医学研究所
1003	デモ機		部局内	本人利用	0 円/ 時間	加齢医学研究所
1003	デモ機		学内	本人利用	0 円/ 時間	加齢医学研究所
1003	デモ機		学外	本人利用	0 円/ 時間	加齢医学研究所
1004	解析用PC4(ZEN Desk AI Toolkit)		部局内	本人利用	0 円/ 時間	加齢医学研究所
1004	解析用PC4(ZEN Desk AI Toolkit)		学内	本人利用	0 円/ 時間	加齢医学研究所
1004	解析用PC4(ZEN Desk AI Toolkit)		学外	本人利用	0 円/ 時間	加齢医学研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込) / その他の手続	管理部門	
331	走査型電子顕微鏡 1式	日立ハイテック SU-70、S-3400N、EDX	本学に別途設置されている「未来科学技術共同研究センター内先端的経年損傷計測・評価及び破壊制御システム共用支援室」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、未来科学技術共同研究センター内先端的経年損傷計測・評価及び破壊制御システム共用支援室のページ( <a href="http://www.fri.niche.tohoku.ac.jp/innovation/">http://www.fri.niche.tohoku.ac.jp/innovation/</a> )をご確認ください。	NICHe	
333	レーザ熱衝撃疲労試験装置 一式	レーザ熱衝撃疲労試験装置 一式		NICHe	
334	超微小硬度計 1式	島津製作所 DUH-211S特型 外		NICHe	
335	デジタル画像相関ひずみ計測システム 一式	Correlated Solutions 高解像度CCDカメラ 2台 外		NICHe	
620	顕微ラマン分光分析装置	堀場製作所 LabRAM HR800		NICHe	
621	ナノレンジ押し込み硬さ試験機	フィッシャー・インストルメンツ PICODENTOR HM500		NICHe	
622	デジタルピッカース硬さ試験機	マツザワ VMT-X7S		NICHe	
623	シヨア硬度計	今井精機 ショア硬度計D型		NICHe	
624	油圧サーボ式材料疲労試験装置(1)	MTS MODEL 810		NICHe	
625	油圧サーボ式材料疲労試験装置(2)	MTS MODEL 810		NICHe	
629	熱分析装置	リガク Thermo plus EVO 2 シリーズ (TG 8121、DSC 8231)		NICHe	
630	アコースティックエミッション装置	Physical Acoustics AEシステム一式		NICHe	
631	小型表面粗さ測定機	小坂研究所 SE 300-39		NICHe	
656	高温高圧水中応力腐食割れ装置	東伸工業 試験装置一式		NICHe	
662	2軸2連高温高圧腐食試験装置	東伸工業 2M-SERT-30		NICHe	
663	オートクレーブ付SERT試験装置	東伸工業 試験装置一式(試験装置、SERT-MINI-20PT型、循環装置20MP-09-350型)		NICHe	
664	光学顕微鏡	ニコン LV150 FMモジュールセット		NICHe	
665	実体顕微鏡ティーチングシステム	ニコン SMZ1500		NICHe	
323	P-タイプ同軸型ゲルマニウム半導体検出器			サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター	
324	N-タイプ同軸型ゲルマニウム半導体検出器			サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター	
325	Typhoon FLA 9500 BGR システム	GEヘルスケア Typhoon FLA 9500 BGRシステム		本学に別途設置されている「CYRIC共同利用RI共同利用」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、CYRIC共同利用RI共同利用のページ( <a href="http://www.cyric.tohoku.ac.jp/index_j.html">http://www.cyric.tohoku.ac.jp/index_j.html</a> )をご確認ください。	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
326	狭帯域波長可変レーザー	Coherent MBR-110HP		サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター	
327	アキュフレックスガンマ	日立アロカメディカル ARC-7001	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター		
328	アキュフレックスガンマ	日立アロカメディカル ARC-7001	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター		
329	縦単一周波数半導体励起8Wグリーンレーザー	Coherent Verdi-V18 SF	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター		
693	スーパーコンピュータAOBA(サブシステムA)	日本電気 SX-Aurora TSUBASA	本計算機システムは、学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(JHPCN)により運用されています。また、革新的ハイパフォーマンスインフラ(HPCI)システムへ計算機資源の提供も行っています。利用申込みは、下記ページをご確認ください。 ・一般利用(学術利用、民間企業利用、大判プリンタ等の施設利用) <a href="https://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/">https://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/</a> ・JHPCN課題利用 <a href="https://jhpcn-kyoten.its.u-tokyo.ac.jp/ja/">https://jhpcn-kyoten.its.u-tokyo.ac.jp/ja/</a> ・HPCI課題利用 <a href="http://www.hpci-office.jp/">http://www.hpci-office.jp/</a>	サイバーサイエンスセンター	
694	スーパーコンピュータAOBA(サブシステムB)	日本電気 SX-Aurora LX406Rz-2		サイバーサイエンスセンター	
720	水素アニール装置	自作		マイクロシステム融合研究開発センター	
721	EVG プラズマ活性化装置	EVG EVG810		マイクロシステム融合研究開発センター	
722	酸化炉(8")	光洋サーモシステム MT-10×8-A		マイクロシステム融合研究開発センター	
765	自動搬送 芝浦スパッタ装置 冷却型	芝浦メカトロニクス CFS-4EP-LL		マイクロシステム融合研究開発センター	
766	測長SEM	日立ハイテック CS4800		マイクロシステム融合研究開発センター	
767	8インチマスクアライナ	SUSS MicroTec MA8 GEN3 TOU-01		マイクロシステム融合研究開発センター	
768	真空アニール炉	真空理工 RHL-Pss98/98#		マイクロシステム融合研究開発センター	
769	シンクロンスパッタ	シンクロン RAS-1100B II		マイクロシステム融合研究開発センター	
770	半導体パラメータアナライザ	Keysight B1500A SMU B1511B x4 GNDU		マイクロシステム融合研究開発センター	
248	住友 PECVD	住友精密 MPX-CVD		マイクロシステム融合研究開発センター	
250	熱CVD	国際電気		マイクロシステム融合研究開発センター	
251	XRD	Bruker D8 DISCOVER		マイクロシステム融合研究開発センター	
252	DeepRIE装置#1	住友精密 MUC-21		マイクロシステム融合研究開発センター	
278	芝浦 スパッタ装置	芝浦メカトロニクス CFS-4ESII		マイクロシステム融合研究開発センター	
341	MOCVD装置	ワコム研究所製 Doctor-T		マイクロシステム融合研究開発センター	
342	エリオニクス 130kV EB描画装置	エリオニクス ELS-G125S		マイクロシステム融合研究開発センター	
343	サーフェイスプレナー	ディスコ DAS8920		マイクロシステム融合研究開発センター	
344	マイクロX線CT	コムスキャンテック ScanXmate-D160TS110		マイクロシステム融合研究開発センター	
345	熱電子SEM	日立ハイテック SU-3700N型・堀場製作所 EMAX Energy		マイクロシステム融合研究開発センター	
346	超音波顕微鏡	インサイト IS-350型 S-U		マイクロシステム融合研究開発センター	
347	ブラシクラバ	全協化成工業		マイクロシステム融合研究開発センター	
348	デジタル顕微鏡	KEYENCE VHX-1000		マイクロシステム融合研究開発センター	
359	酸素加圧RTA付高温スパッタ装置	ユニーテック 21-0604		マイクロシステム融合研究開発センター	
360	両面マスクアライナ	SUSS MicroTec SUSS MA6/BA6 SPEC TOU-2		マイクロシステム融合研究開発センター	
361	多元材料原子層堆積(ALD)装置	テクノフライン ALK-600		マイクロシステム融合研究開発センター	
362	ME-RIE装置	立山マシン TEP-01C1		マイクロシステム融合研究開発センター	
363	Vapor HFエッチング装置	Primaxx uEtch Module TO-α		マイクロシステム融合研究開発センター	
364	芝浦スパッタ装置(冷却形)	芝浦メカトロニクス CFS-4ES-C.T.		マイクロシステム融合研究開発センター	
420	エッチングチャンバー	アズワン PSH1200		マイクロシステム融合研究開発センター	
421	リン酸槽			マイクロシステム融合研究開発センター	
422	イナートオープン(シンター炉)	ヤマト科学 DN63H		マイクロシステム融合研究開発センター	
423	真空オープン	ヤマト科学 DP-31		マイクロシステム融合研究開発センター	
424	スピン乾燥機	東邦化成 ZAA-4		マイクロシステム融合研究開発センター	
425	有機ドラフトチャンバー			マイクロシステム融合研究開発センター	
426	4"スピン乾燥機	SEMITOOL PSC101		マイクロシステム融合研究開発センター	
427	6"スピン乾燥機	SEMITOOL PSC101		マイクロシステム融合研究開発センター	
429	スピニングコート	ミカサ 1H-DXII		マイクロシステム融合研究開発センター	
430	クリーンオープン	ヤマト科学 DE62		マイクロシステム融合研究開発センター	
431	ポリイミドキュア炉	ヤマト科学 DN43H		マイクロシステム融合研究開発センター	
434	現像ドラフト			マイクロシステム融合研究開発センター	
435	UVキュア装置	ウシオ電機 UMA-802		マイクロシステム融合研究開発センター	
436	スピニングコート	アクテス ASC-4000		マイクロシステム融合研究開発センター	

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込) / その他の手続	管理部門
437	スプレー現像装置	アクテス ADE-3000S		マイクロシステム融合研究開発センター
438	レーザ描画装置	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL2000CE		マイクロシステム融合研究開発センター
439	球面露光装置	東北電子産業		マイクロシステム融合研究開発センター
440	酸化炉 (半導体用)	東京エレクトロン XL-7		マイクロシステム融合研究開発センター
441	酸化炉 (MEMS用)	東京エレクトロン XL-7		マイクロシステム融合研究開発センター
442	P拡散炉	東京エレクトロン XL-7		マイクロシステム融合研究開発センター
443	P押し込み炉	東京エレクトロン XL-7		マイクロシステム融合研究開発センター
444	B拡散炉	東京エレクトロン XL-7		マイクロシステム融合研究開発センター
445	B押し込み炉	東京エレクトロン XL-7		マイクロシステム融合研究開発センター
446	アニール炉	東京エレクトロン XL-7		マイクロシステム融合研究開発センター
447	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 NH-20SR		マイクロシステム融合研究開発センター
449	ランプアニール装置	AG Associates AG4100		マイクロシステム融合研究開発センター
450	メタル拡散炉	光洋リンドバーグ Model270		マイクロシステム融合研究開発センター
451	LPCVD (SiN)	システムサービス		マイクロシステム融合研究開発センター
452	LPCVD (Poly-Si)	システムサービス		マイクロシステム融合研究開発センター
453	LPCVD (SiO <sub>2</sub> , SiON)	システムサービス		マイクロシステム融合研究開発センター
454	W-CVD	Applied Materials P-5000		マイクロシステム融合研究開発センター
455	アネルバスパッタ装置	アネルバ SPF-730		マイクロシステム融合研究開発センター
456	電子ビーム蒸着装置	アネルバ EVC-1501		マイクロシステム融合研究開発センター
457	ゾルゲル自動成膜装置	テクノファイン PZ-604		マイクロシステム融合研究開発センター
458	めっき装置	山本鍍金試験器		マイクロシステム融合研究開発センター
459	JPEL PECVD	日本生産技術研究所 VDS-5600		マイクロシステム融合研究開発センター
460	住友 TEOS PECVD	住友精密 MPX-CVD	本設備・装置の利用申込は、「ナノテック融合技術支援センター(CINTS) ( <a href="https://www.cints.tohoku.ac.jp/">https://www.cints.tohoku.ac.jp/</a> )」からお願いいたします。	マイクロシステム融合研究開発センター
461	自動搬送 芝浦スパッタ装置	芝浦メカトロニクス I-Miller CFS-4EP-LL		マイクロシステム融合研究開発センター
462	球面成膜用スパッタ装置	和泉テック		マイクロシステム融合研究開発センター
463	DeepRIE装置#2	住友精密 MUC-21		マイクロシステム融合研究開発センター
464	DeepRIE装置#3	STS		マイクロシステム融合研究開発センター
465	アネルバRIE装置	アネルバ DEA-506		マイクロシステム融合研究開発センター
466	アネルバ Si-RIE装置	アネルバ L-507DL		マイクロシステム融合研究開発センター
467	AI-RIE	芝浦エレテック HIRRIE-100		マイクロシステム融合研究開発センター
468	アルバックアッシング装置	アルバック UNA-2000		マイクロシステム融合研究開発センター
469	ブランゾンアッシング装置	ブランゾン IPC4000		マイクロシステム融合研究開発センター
471	アルバック多用途RIE装置	アルバック RIH-1515Z		マイクロシステム融合研究開発センター
472	KOHエッチング槽			マイクロシステム融合研究開発センター
473	TMAHエッチング槽			マイクロシステム融合研究開発センター
474	DeepRIE装置#4	住友精密 MUC-21		マイクロシステム融合研究開発センター
475	イオンミリング装置	エヌ・エス/伯東 20IBE-C		マイクロシステム融合研究開発センター
476	アルバックCP-RIE	アルバック NE-550		マイクロシステム融合研究開発センター
477	ケミカルドライエッチャー (CDE)	芝浦エレテック CDE7		マイクロシステム融合研究開発センター
478	ブラズマクリーナ	ヤマト科学 PDC-210		マイクロシステム融合研究開発センター
479	ウェハ接合装置	Suss SB6e		マイクロシステム融合研究開発センター
480	東京精密ダイサ	東京精密		マイクロシステム融合研究開発センター
481	ディスコダイサ	ディスコ DAD522		マイクロシステム融合研究開発センター
482	ワイヤボンダ	West Bond		マイクロシステム融合研究開発センター
483	レーザマーカ	GSIルモニクス WM-II		マイクロシステム融合研究開発センター
484	6インチウェハ研磨装置	BNテクノロジー Bni62		マイクロシステム融合研究開発センター
485	4インチウェハ研磨装置	BNテクノロジー Bni52		マイクロシステム融合研究開発センター
486	サンドブラスト	新東		マイクロシステム融合研究開発センター
487	EVG ウェハ接合装置	EVG 520		マイクロシステム融合研究開発センター
488	EVG ウェハ接合用アライナ	EVG Smart View Aligner		マイクロシステム融合研究開発センター
489	UVインプリント装置	東芝機械 ST-50		マイクロシステム融合研究開発センター
490	熱インプリント装置	オリジン電気 Reprina-T50A		マイクロシステム融合研究開発センター
491	エキシマ洗浄装置	デアヒステ EXC-1201-DN		マイクロシステム融合研究開発センター
492	ウォーターレーザ	澁谷工業 LAMICS AQL-1900		マイクロシステム融合研究開発センター
493	ウェハゴミ検査装置	トプコン WM-3		マイクロシステム融合研究開発センター
494	膜厚計	ナノメトリクス NanoSpec3000		マイクロシステム融合研究開発センター
495	Dektak 段差計	Dektak Dektak 8		マイクロシステム融合研究開発センター
496	Tenchor 段差計	Tenchor AlphaStep 500		マイクロシステム融合研究開発センター
497	深さ測定装置	ユニオン光学 Hisomet		マイクロシステム融合研究開発センター
498	4探針測定装置			マイクロシステム融合研究開発センター
499	拡がり抵抗測定装置	Solid State Measurements SSM150		マイクロシステム融合研究開発センター
500	ウェハプローバ	東京精密 EM-20A		マイクロシステム融合研究開発センター
501	金属顕微鏡	ニコン L150		マイクロシステム融合研究開発センター
502	FE-SEM	日立ハイテクノロジー S5000		マイクロシステム融合研究開発センター
503	エリブソ	アルバック		マイクロシステム融合研究開発センター
504	赤外線顕微鏡	オリンパス/浜松ホトニクス		マイクロシステム融合研究開発センター
505	四重極質量分析装置	キヤノンアネルバ M-101QA-TDM		マイクロシステム融合研究開発センター
507	クイックコータ	サンヨー電子 SC-701MkII		マイクロシステム融合研究開発センター
508	卓上型エリブソ	フォトリソラティス SE-101		マイクロシステム融合研究開発センター
510	レーザ/白色光共焦点顕微鏡	レーザテック OPTELICS HYBRID LS-SD		マイクロシステム融合研究開発センター
511	直線集束電子超音波材料解析システム#1			マイクロシステム融合研究開発センター
512	直線集束電子超音波材料解析システム#2			マイクロシステム融合研究開発センター
632	アルバックCP-RIE#2	アルバック CE-300I		マイクロシステム融合研究開発センター
633	アネルバマルチスパッタ	アネルバ SPC-350		マイクロシステム融合研究開発センター
635	マスクレスアライナ	Heidelberg Instruments MLA150tt		マイクロシステム融合研究開発センター
681	ECRロングスロースパッタ	エリオニクス EIS-200ERP-NPD-TK		マイクロシステム融合研究開発センター
682	住友 TEOS PECVD#2	住友精密 APX-Cetus		マイクロシステム融合研究開発センター
683	i線ステッパ	キヤノン FPA-3030i5+		マイクロシステム融合研究開発センター
684	コータデベロッパ	SUSS ACS200 Gen3		マイクロシステム融合研究開発センター
685	JEOL FE-SEM	日本電子 JSM-6335F		マイクロシステム融合研究開発センター
708	パークシステムスAFM	パークシステムズ NX20		マイクロシステム融合研究開発センター
735	エリオニクス 50kV EB描画装置	エリオニクス ELS-7500EXTK		マイクロシステム融合研究開発センター
736	Zygo Nexview	Zygo Nexview		マイクロシステム融合研究開発センター

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込) / その他の手続	管理部署
737	2光子励起顕微鏡	ライカ TCS SP8 MP STED		マイクロシステム融合研究開発センター
738	サブフェムト・インクジェット	SIJテクノロジー PR-150THU		マイクロシステム融合研究開発センター
739	光造形3Dプリンター	DigitalWAX 028J-PLUS		マイクロシステム融合研究開発センター
1040	ウェアハッピング分光エリブソ	(米)J.A.Woolam、RC2-UI-TTk		マイクロシステム融合研究開発センター
209	核磁気共鳴イメージング装置	Bruker AVANCE III400WB	本学に別途設置されている「医学系研究科共通機器室」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、医学系研究科共通機器室のページ( <a href="https://www.brc.med.tohoku.ac.jp/">https://www.brc.med.tohoku.ac.jp/</a> )をご確認ください。	医学系研究科
284	イオン注入装置	アルバック IMX-3500	本学に別途設置されている「マイクロ・ナノマシニング研究教育センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、マイクロ・ナノマシニング研究教育センターのページ( <a href="https://web.tohoku.ac.jp/mnc/">https://web.tohoku.ac.jp/mnc/</a> )をご確認ください。	医工学研究科
287	ドライエッチング装置	アルバック NE-550		医工学研究科
005	3テスラ磁気共鳴装置	Philips社製 Achieva dStream 3.0T	3T-MRI管理委員会事務局	加齢医学研究所
338	ベクトルマグネット回転システム	Cryomagnetics VSC-3070-BL	本学に別途設置されている「極低温科学センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、極低温科学センターの利用予約用アドレス( <a href="mailto:itcenter@imr.tohoku.ac.jp">itcenter@imr.tohoku.ac.jp</a> )からお申し込みください。	極低温科学センター
751	集束イオンビーム加工装置(Quanta 3D)	Thermo Fisher Scientific		金属材料研究所
752	集束イオンビーム加工装置(Versa 3D)	Thermo Fisher Scientific		金属材料研究所
753	高出力全自動水平型多目的X線回折装置	リガク SmartLab 9SW		金属材料研究所
754	熱分析装置(Thermo plus EVO II)	リガク		金属材料研究所
755	イオンミリング装置(PIPS II)	GATAN		金属材料研究所
1045	分析透過電子顕微鏡	日本電子 JEM-2100Plus		金属材料研究所
1046	原子分解能分析電子顕微鏡	日本電子 JEM-ARM200F (STEMコレクタ)		金属材料研究所
1047	プラズマ集束イオンビーム加工装置(Amber-X)	東陽テクニカ TESCAN Amber-X		金属材料研究所
527	フーリエ変換顕微赤外分光装置	Thermo Fisher Scientific	本学に別途設置されている「金属材料研究所 共同利用研究」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、金属材料研究所共同利用研究のページ( <a href="http://www-lab.imr.tohoku.ac.jp/~util/">http://www-lab.imr.tohoku.ac.jp/~util/</a> )をご確認ください。	金属材料研究所
528	X線装置	バナリティカル		金属材料研究所
548	分析透過電子顕微鏡	TOPCON EM-002B		金属材料研究所
549	透過電子顕微鏡	日本電子 JEM-2000EX II		金属材料研究所
550	原子分解能分析電子顕微鏡	日本電子 JEM-ARM200F	本学に別途設置されている「金属材料研究所材料分析研究コア分析電顕室」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、金属材料研究所材料分析研究コア分析電顕室のページ( <a href="https://aem-www.imr.tohoku.ac.jp/">https://aem-www.imr.tohoku.ac.jp/</a> )をご確認ください。	金属材料研究所
551	イオンミリング加工装置	FISCHINE MODEL 1010		金属材料研究所
552	イオンスライサ加工装置	日本電子 EM-09100 IS		金属材料研究所
553	オスミウムコータ	メイワフォーシス NEOC-PRO		金属材料研究所
760	オージェ電子分光装置	日本電子 JAMP-9510F		工学研究科(マテリアル・開発系)
025	多次元材料組成分析システム	日本電子 JSM-8500F外		工学研究科(マテリアル・開発系)
029	三次元微小構造解析システム	日本電子 JEM-ARM200F(UHR)、日本電子 JIB-4600F	本学に別途設置されている「工学研究科技術部合同計測分析班」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、工学研究科技術部合同計測分析班のページ( <a href="http://www.tech.eng.tohoku.ac.jp/sosiki/goudou/index.html">http://www.tech.eng.tohoku.ac.jp/sosiki/goudou/index.html</a> )をご確認ください。	工学研究科(マテリアル・開発系)
241	同時角度分解型XPSシステム	Thermo Fisher Scientific ThetaProbe		工学研究科(マテリアル・開発系)
246	日本電子(株)製 サーマル電界放出形走査電子顕微鏡	JEOL JSM-7800F		工学研究科(マテリアル・開発系)
256	イオンビームミリング装置エンドポイント分析器仕様	伯東 IBE-KDC75-TU-T-S	ご利用手続きについては「マテリアル開発系杉本研究室」機器担当者までお問い合わせください。	工学研究科(マテリアル・開発系)
666	核磁気共鳴装置	Bruker AV400		工学研究科(化学・バイオ系)
667	電子スピン共鳴装置	JEOL X330		工学研究科(化学・バイオ系)
668	フーリエ変換赤外分光光度計	ThermoFisher Nicolet6700		工学研究科(化学・バイオ系)
669	蛍光光度分光計	日立ハイテック F-7000		工学研究科(化学・バイオ系)
670	ICP発光分光分析装置	ThermoFisher iCAP6500		工学研究科(化学・バイオ系)
671	原子吸光分析装置	ThermoFisher iCE3500	本学に別途設置されている「工学研究科技術部合同計測分析班」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、工学研究科技術部合同計測分析班のページ( <a href="http://www.tech.eng.tohoku.ac.jp/sosiki/goudou/index.html">http://www.tech.eng.tohoku.ac.jp/sosiki/goudou/index.html</a> )をご確認ください。	工学研究科(化学・バイオ系)
672	X線光電子分光分析装置	島津製作所 AXIS-ULTRA		工学研究科(化学・バイオ系)
673	電子プローブマイクロアナライザー	島津製作所 EPMA-1720HT		工学研究科(化学・バイオ系)
674	電界放出型走査透過電子顕微鏡	日立ハイテック HD2700		工学研究科(化学・バイオ系)
675	電界放出型走査電子顕微鏡	日立ハイテック S-4800		工学研究科(化学・バイオ系)
676	低真空走査電子顕微鏡	日立ハイテック TM3000		工学研究科(化学・バイオ系)
759	原子層堆積装置	Veeco Savannah S100		工学研究科(機械・知能系)
237	極微細スピニング用電子描画装置	日本電子 JBX-6300SK		工学研究科(機械・知能系)
239	超高分解能分析走査型電子顕微鏡 一式	日立ハイテクノロジーズ SU-70形		工学研究科(機械・知能系)
242	レーザー直線描画装置 一式	Heidelberg Instruments Mikrotechnik DWL2000SD	本学に別途設置されている「マイクロ・ナノマシニング研究教育センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、マイクロ・ナノマシニング研究教育センターのページ( <a href="https://web.tohoku.ac.jp/mnc/">https://web.tohoku.ac.jp/mnc/</a> )をご確認ください。	工学研究科(機械・知能系)
243	超高真空CVD装置	エア・ウォーター VCE-S2103TH		工学研究科(機械・知能系)
244	住友精密工業(株)製 Deep RIE装置 一式	住友精密工業 MUC21 SR		工学研究科(機械・知能系)
245	シリコン酸化皮膜形成用 O <sub>3</sub> -TEOS/CVD装置	ユーテック		工学研究科(機械・知能系)
247	薄膜形成用プラズマCVD装置	サムコ PD-220NL		工学研究科(機械・知能系)
249	マスク露光システム装置	SUSS MicroTec MA8 Gen3 Thu1	ご利用手続きについては「田中(秀)研究室」機器担当者までお問い合わせください。	工学研究科(機械・知能系)
253	光洋サーモシステム(株)製 ランプアニールシステム	光洋サーモシステム RLA-1208-V		工学研究科(機械・知能系)
257	TEOS PECVD システム 一式	サムコ PD-100ST		工学研究科(機械・知能系)
259	SMI500ナノ加工顕微鏡システム一式	日立ハイテックサイエンス(エスアイアイ・ナノテクノロジー) SMI500		工学研究科(機械・知能系)
260	光洋サーモシステム(株)製 横型システム 一式	光洋サーモシステム 272A-M200		工学研究科(機械・知能系)
263	多入射角高速分光エリブソメータ	J.A.Woolam M-2000D-Tm		工学研究科(機械・知能系)
264	高周波振動レーザー観察システム	Polytec		工学研究科(機械・知能系)
267	イオンビームミリング装置	伯東 IBE-KDC75-THKU-ST		工学研究科(機械・知能系)
270	リアクティブイオンエッチング装置 一式	サムコ RIE-10NR 一式	本学に別途設置されている「マイクロ・ナノマシニング研究教育センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、マイクロ・ナノマシニング研究教育センターのページ( <a href="https://web.tohoku.ac.jp/mnc/">https://web.tohoku.ac.jp/mnc/</a> )をご確認ください。	工学研究科(機械・知能系)
272	分光エリブソメータ	HORIBA JOBIN YVON UVISEL LT NIR-OWG		工学研究科(機械・知能系)
389	SSP3000 スパッタ装置	管製作所 AV301-B2		工学研究科(機械・知能系)
519	ペガサスA	SPPテクノロジーSMPX Pegasus-Advanced		工学研究科(機械・知能系)
520	全真空顕微FTIR			工学研究科(機械・知能系)
521	ESCA分析装置	アルバック・ファイ Model 3057VC		工学研究科(機械・知能系)
523	断面試料作製研磨装置	クノーテクノクラフト TIC3X-KN-SP		工学研究科(機械・知能系)
524	ダイサー	ディスコ DAD3240		工学研究科(機械・知能系)

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込) / その他の手続				管理部門
525	SPT-RIE装置	SPPテクノロジーズ MUC-21 ASE-SRE-TO					工学研究科(機械・知能系)
254	フーリエ変換赤外分光光度計	日本分光 FT/IR-6300ST					工学研究科(本部)
271	レーザーラマン分光光度計システム	日本分光 NRS-5100AMS					工学研究科(本部)
279	全自動波長分散型蛍光X線分析装置	BrukerAX S8 TIGER(1kW)					工学研究科(本部)
541	ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)	Agilent 6890N, 5975C					工学研究科(本部)
542	二重収束質量分析計	日本電子 JMS-700					工学研究科(本部)
543	レーザー回折式粒度分布測定装置	Malvern Instruments マスターサイザー3000					工学研究科(本部)
085	サブオンゲストローム電子顕微鏡	FEI Titan80-300					先端電子顕微鏡センター
086	低加速高分解能走査電子顕微鏡	日立SU8000					先端電子顕微鏡センター
337	超高分解能収差補正型走査透過電子顕微鏡システム	FEI Titan G2 60-300型					先端電子顕微鏡センター
060	和周波発生振動分光装置	東京インスツルメンツ ブロードバンドSFGフェムト秒二重共鳴(fs-SFG DR)	学内	本人利用	4,092	円/時間	多元物質科学研究所
060	和周波発生振動分光装置	東京インスツルメンツ ブロードバンドSFGフェムト秒二重共鳴(fs-SFG DR)	学外	本人利用	13,353	円/時間	多元物質科学研究所
062	モジュラーコンパクトレオメーター	Anton-Paar MCR302	学内	本人利用	885	円/時間	多元物質科学研究所
062	モジュラーコンパクトレオメーター	Anton-Paar MCR302	学外	本人利用	1,022	円/時間	多元物質科学研究所
066	高分解能高周波誘導結合プラズマ質量分析計	Thermo Fisher Scientific ELEMENT ICP-MS	部局内	本人利用	6417	円/時間	多元物質科学研究所
066	高分解能高周波誘導結合プラズマ質量分析計	Thermo Fisher Scientific ELEMENT ICP-MS	学内	本人利用	7156	円/時間	多元物質科学研究所
066	高分解能高周波誘導結合プラズマ質量分析計	Thermo Fisher Scientific ELEMENT ICP-MS	学外	本人利用	7807	円/時間	多元物質科学研究所
093	走査型近接場ラマン分光装置	東京インスツルメンツ 共焦点顕微レーザーラマン Nano finder TERS	学内	本人利用	2,872	円/時間	多元物質科学研究所
093	走査型近接場ラマン分光装置	東京インスツルメンツ 共焦点顕微レーザーラマン Nano finder TERS	学外	本人利用	9,649	円/時間	多元物質科学研究所
094	高速ラマンイメージングシステム	Renishaw inVia共焦点ラマンマイクロスコプ	部局内	本人利用	3,316	円/時間	多元物質科学研究所
094	高速ラマンイメージングシステム	Renishaw inVia共焦点ラマンマイクロスコプ	学内	本人利用	3,466	円/時間	多元物質科学研究所
094	高速ラマンイメージングシステム	Renishaw inVia共焦点ラマンマイクロスコプ	学外	本人利用	4,022	円/時間	多元物質科学研究所
096	3D測定レーザー顕微鏡	オリンパス LEXT OLS	学内	本人利用	829	円/時間	多元物質科学研究所
096	3D測定レーザー顕微鏡	オリンパス LEXT OLS	学外	本人利用	1,097	円/時間	多元物質科学研究所
112	高電圧バルス選択性粉砕装置	SELFRAG AG SELFRAG Lab S2.0	部局内	本人利用	4,769	円/時間	多元物質科学研究所
112	高電圧バルス選択性粉砕装置	SELFRAG AG SELFRAG Lab S2.0	学内	本人利用	6,703	円/時間	多元物質科学研究所
112	高電圧バルス選択性粉砕装置	SELFRAG AG SELFRAG Lab S2.0	学外	本人利用	7,216	円/時間	多元物質科学研究所
313	ICP発光分析装置	SPECTRO SPECTRO ARCOS	部局内	本人利用	3,072	円/時間	多元物質科学研究所
313	ICP発光分析装置	SPECTRO SPECTRO ARCOS	学内	本人利用	5,424	円/時間	多元物質科学研究所
313	ICP発光分析装置	SPECTRO SPECTRO ARCOS	学外	本人利用	5,752	円/時間	多元物質科学研究所
314	ラマン顕微鏡	(株)堀場製作所製 XploRA TYPE1-TIS532	学内	本人利用	3	円/時間	多元物質科学研究所
314	ラマン顕微鏡	(株)堀場製作所製 XploRA TYPE1-TIS532	学外	本人利用	151	円/時間	多元物質科学研究所
391	バルスEPR 電子スピン共鳴装置	Bruker BioSpin E580 10/12型	部局内	本人利用	6591	円/時間	多元物質科学研究所
391	バルスEPR 電子スピン共鳴装置	Bruker BioSpin E580 10/12型	学内	本人利用	8353	円/時間	多元物質科学研究所
391	バルスEPR 電子スピン共鳴装置	Bruker BioSpin E580 10/12型	学外	本人利用	9294	円/時間	多元物質科学研究所
393	高温NMR解析システム	JEOL RESONANCE JNM-ECA300WB FTNMR装置	部局内	本人利用	1362	円/時間	多元物質科学研究所
393	高温NMR解析システム	JEOL RESONANCE JNM-ECA300WB FTNMR装置	学内	本人利用	3181	円/時間	多元物質科学研究所
393	高温NMR解析システム	JEOL RESONANCE JNM-ECA300WB FTNMR装置	学外	本人利用	3901	円/時間	多元物質科学研究所
394	酸素・窒素分析装置	堀場製作所 EMGA-820	部局内	本人利用	2836	円/時間	多元物質科学研究所
394	酸素・窒素分析装置	堀場製作所 EMGA-820	学内	本人利用	3,098	円/時間	多元物質科学研究所
394	酸素・窒素分析装置	堀場製作所 EMGA-820	学外	本人利用	3,269	円/時間	多元物質科学研究所
416	X線位相スキャナ		学内	本人利用	304	円/時間	多元物質科学研究所
416	X線位相スキャナ		学外	本人利用	560	円/時間	多元物質科学研究所
704	高速度カメラ①	(株)フォトロン製 FASTCAM Mini AX type TT-SP	学内	本人利用	2,697	円/時間	多元物質科学研究所
704	高速度カメラ①	(株)フォトロン製 FASTCAM Mini AX type TT-SP	学外	本人利用	3,143	円/時間	多元物質科学研究所
705	高速度カメラ②	(株)フォトロン製 FASTCAM Nova S12 Type TT-SP	学内	本人利用	2,697	円/時間	多元物質科学研究所
705	高速度カメラ②	(株)フォトロン製 FASTCAM Nova S12 Type TT-SP	学外	本人利用	5,243	円/時間	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	部局内	本人利用	10,500	円/時間	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	部局内	トリアル利用	8,400	円/1回	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	部局内	試料調製	18,900	円/1回	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	部局内	LTOによるバックアップ	31,500	円/1本	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学内	本人利用	21,000	円/時間	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学内	トリアル利用	8,400	円/1回	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学内	試料調製	18,900	円/1回	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学内	LTOによるバックアップ	31,500	円/1本	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学外	本人利用	74,550	円/時間	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学外	トリアル利用	8,400	円/1回	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学外	試料調製	18,900	円/1回	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学外	LTOによるバックアップ	31,500	円/1本	多元物質科学研究所
886	ナイオンダイナミクスAV600	BURUKER BIOSPIN	部局内	本人利用	2,179	円/時間	多元物質科学研究所
886	ナイオンダイナミクスAV600	BURUKER BIOSPIN	学内	本人利用	4,037	円/時間	多元物質科学研究所
886	ナイオンダイナミクスAV600	BURUKER BIOSPIN	学外	本人利用	5,259	円/時間	多元物質科学研究所
887	炭素・硫黄分析装置	堀場製作所製 EMIA-220S	部局内	本人利用	2,562	円/時間	多元物質科学研究所
887	炭素・硫黄分析装置	堀場製作所製 EMIA-220S	学内	本人利用	2,694	円/時間	多元物質科学研究所
887	炭素・硫黄分析装置	堀場製作所製 EMIA-220S	学外	本人利用	2,759	円/時間	多元物質科学研究所
888	熱分析装置	フルカー・エイエックスエス製 TD5030SA	部局内	本人利用	0	円/時間	多元物質科学研究所
888	熱分析装置	フルカー・エイエックスエス製 TD5030SA	学内	本人利用	0	円/時間	多元物質科学研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込) / その他の手続				管理部門
			学外	本人利用	0 円/	時間	
888	熱分析装置	ブルカー・エイエックスエス(株)製 TD5030SA	学外	本人利用	0 円/	時間	多元物質科学研究所
1041	ナノオンダイナミクスAV400WB	BURUKER BIOSPIN	部局内	本人利用	2,179 円/	時間	多元物質科学研究所
1041	ナノオンダイナミクスAV400WB	BURUKER BIOSPIN	学内	本人利用	4,037 円/	時間	多元物質科学研究所
1041	ナノオンダイナミクスAV400WB	BURUKER BIOSPIN	学外	本人利用	8,391 円/	時間	多元物質科学研究所
310	NMR装置 AVANCE III600	Bruker BioSpin AVANCE III600	本学に別途設置されている「東北大学多元物質科学研究所セントラルアナリティカルファシリティー(多元CAF)」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、東北大学多元物質科学研究所セントラルアナリティカルファシリティー(多元CAF)のページ( <a href="http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/research/caf.html">http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/research/caf.html</a> )をご確認ください。				多元物質科学研究所
311	波長分散型蛍光X線分析装置 1式	リガク ZSX Primus II-TX					多元物質科学研究所
312	超伝導核磁気共鳴装置	Bruker BioSpin AVANCE III 400R(特別仕様)					多元物質科学研究所
390	高精度構造解析質量分析システム-Q-TOF	Bruker Daltonics micrOTOF-Q II-S1					多元物質科学研究所
392	マトリクス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析装置MALDI-TOF	Bruker Daltonics autoflex Speed-S1					多元物質科学研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク XRD, SuperLab	部局内	本人利用	977 円/	時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク XRD, SuperLab	部局内	委託利用	4,715 円/	時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク XRD, SuperLab	部局内	技術指導料	3,736 円/	時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク XRD, SuperLab	部局内	記録用CD	26 円/	枚	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク SuperLab	学内	本人利用	1,224 円/	時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク SuperLab	学内	技術指導料	3,736 円/	時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク SuperLab	学内	記録用CD	26 円/	枚	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク SuperLab	学外	本人利用	2,127 円/	時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク SuperLab	学外	委託利用	5,865 円/	時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク SuperLab	学外	技術指導料	3,736 円/	時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク SuperLab	学外	記録用CD	26 円/	枚	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) XRD, X'Pert PRP MRD	部局内	本人利用	977 円/	時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) XRD, X'Pert PRP MRD	部局内	委託利用	4,715 円/	時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) XRD, X'Pert PRP MRD	部局内	技術指導料	3,736 円/	時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) XRD, X'Pert PRP MRD	部局内	記録用CD	26 円/	枚	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X'Pert PRP MRD	学内	本人利用	1,285 円/	時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X'Pert PRP MRD	学内	委託利用	5,022 円/	時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X'Pert PRP MRD	学内	技術指導料	3,736 円/	時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X'Pert PRP MRD	学内	記録用CD	26 円/	枚	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X'Pert PRP MRD	学外	本人利用	1,704 円/	時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X'Pert PRP MRD	学外	委託利用	5,442 円/	時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X'Pert PRP MRD	学外	技術指導料	3,736 円/	時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X'Pert PRP MRD	学外	記録用CD	26 円/	枚	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	部局内	本人利用	1,507 円/	時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	部局内	委託利用	5,245 円/	時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	部局内	技術指導料	3,736 円/	時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	部局内	記録用CD	26 円/	枚	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線解析システム②	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学内	本人利用	1,589 円/	時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線解析システム②	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学内	委託利用	5,327 円/	時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線解析システム②	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学内	技術指導料	3,736 円/	時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線解析システム②	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学内	記録用CD	26 円/	枚	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線解析システム②	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学外	本人利用	3,034 円/	時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線解析システム②	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学外	委託利用	6,772 円/	時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線解析システム②	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学外	技術指導料	3,736 円/	時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線解析システム②	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学外	記録用CD	26 円/	枚	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	部局内	本人利用	1,068 円/	時間	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	部局内	委託利用	4,806 円/	時間	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	部局内	技術指導料	3,736 円/	時間	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	部局内	記録用CD	26 円/	枚	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	部局内	サンプル容器	351 円/	個	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学内	本人利用	2,190 円/	時間	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学内	委託利用	5,928 円/	時間	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学内	技術指導料	3,736 円/	時間	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学内	記録用CD	26 円/	枚	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学内	サンプル容器	351 円/	個	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学外	本人利用	3,573 円/	時間	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学外	委託利用	7,311 円/	時間	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学外	技術指導料	3,736 円/	時間	電気通信研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込) / その他の手続				管理部門
057	電子ビーム蛍光X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学外	記録用CD	26	円/枚	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学外	サンプル容器	351	円/個	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	部局内	本人利用	800	円/時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	部局内	委託利用	4,537	円/時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	部局内	技術指導料	3,736	円/時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	部局内	記録用CD	26	円/枚	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学内	本人利用	921	円/時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学内	委託利用	4,659	円/時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学内	技術指導料	3,736	円/時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学内	記録用CD	26	円/枚	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学外	本人利用	1,874	円/時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学外	委託利用	5,612	円/時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学外	技術指導料	3,736	円/時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学外	記録用CD	26	円/枚	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内	本人利用	13,230	円/時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内	委託利用	17,180	円/時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外	本人利用	32,357	円/時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外	委託利用	36,307	円/時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内	レジスト ZEP520A	343	円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外	レジスト ZEP520A	343	円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内	レジスト ZEP520A-7	431	円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外	レジスト ZEP520A-7	431	円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内	レジスト ZEP530A-6	349	円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外	レジスト ZEP530A-6	349	円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内	レジスト TGMR-EN103PE2.5cP	115	円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外	レジスト TGMR-EN103PE2.5cP	115	円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内	H-SiO <sub>x</sub> (HSQ) 2%	169	円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外	H-SiO <sub>x</sub> (HSQ) 2%	169	円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内	H-SiO <sub>x</sub> (HSQ) 5%	432	円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外	H-SiO <sub>x</sub> (HSQ) 5%	432	円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内	レジスト PMGI	31	円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外	レジスト PMGI	31	円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内	密着性向上剤 OAP	1	円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外	密着性向上剤 OAP	1	円/0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内	チャージアップ防止剤 エスベイサー 300Z	254	円/0.1g	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外	チャージアップ防止剤 エスベイサー 300Z	254	円/0.1g	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内	現像液 ZED-N50	301	円/50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外	現像液 ZED-N50	301	円/50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内	現像液・リンス ZMD-B	273	円/50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外	現像液・リンス ZMD-B	273	円/50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内	現像液 NMD-3	138	円/50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外	現像液 NMD-3	138	円/50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内	現像液 NMD-W	138	円/50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外	現像液 NMD-W	138	円/50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内	レジスト剥離液 1165	343	円/50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外	レジスト剥離液 1165	343	円/50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
109	電子線描画装置(JBX-9300SA)	日本電子 JBX-9300SA	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
111	FIB/SEM(NVision40)	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学内	本人利用	9,189	円/時間	電気通信研究所
111	FIB/SEM(NVision40)	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学内	委託利用	13,139	円/時間	電気通信研究所
111	FIB/SEM(NVision40)	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学内	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
111	FIB/SEM(NVision40)	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学外	本人利用	24,418	円/時間	電気通信研究所
111	FIB/SEM(NVision40)	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学外	委託利用	28,368	円/時間	電気通信研究所
111	FIB/SEM(NVision40)	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学外	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
111	FIB/SEM(NVision40)	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
111	FIB/SEM(NVision40)	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
111	FIB/SEM(NVision40)	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
111	FIB/SEM(NVision40)	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
309	高纯净熱処理炉(3FCR)	WAF3000	学内	本人利用	1,316	円/時間	電気通信研究所
309	高纯净熱処理炉(3FCR)	WAF3000	学内	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
309	高纯净熱処理炉(3FCR)	WAF3000	学外	本人利用	3,113	円/時間	電気通信研究所
309	高纯净熱処理炉(3FCR)	WAF3000	学外	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
309	高纯净熱処理炉(3FCR)	WAF3000	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
309	高纯净熱処理炉(3FCR)	WAF3000	学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
309	高纯净熱処理炉(3FCR)	WAF3000	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
309	高纯净熱処理炉(3FCR)	WAF3000	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
562	SEM(JSM-7401F)	日本電子 JSM-7401F	学内	本人利用	2,763	円/時間	電気通信研究所
562	SEM(JSM-7401F)	日本電子 JSM-7401F	学内	委託利用	6,713	円/時間	電気通信研究所



研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込) / その他の手続				管理部門
			学内	学外	時間	1式	
562	SEM(JSM-7401F)	日本電子 JSM-7401F	学内	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
562	SEM(JSM-7401F)	日本電子 JSM-7401F	学外	本人利用	3,687	円/時間	電気通信研究所
562	SEM(JSM-7401F)	日本電子 JSM-7401F	学外	委託利用	7,637	円/時間	電気通信研究所
562	SEM(JSM-7401F)	日本電子 JSM-7401F	学外	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
562	SEM(JSM-7401F)	日本電子 JSM-7401F	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
562	SEM(JSM-7401F)	日本電子 JSM-7401F	学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
562	SEM(JSM-7401F)	日本電子 JSM-7401F	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
562	SEM(JSM-7401F)	日本電子 JSM-7401F	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー(PR500)	ヤマト科学 PR500	学内	本人利用	53	円/時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー(PR500)	ヤマト科学 PR500	学内	委託利用	4,003	円/時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー(PR500)	ヤマト科学 PR500	学内	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー(PR500)	ヤマト科学 PR500	学外	本人利用	358	円/時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー(PR500)	ヤマト科学 PR500	学外	委託利用	4,308	円/時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー(PR500)	ヤマト科学 PR500	学外	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー(PR500)	ヤマト科学 PR500	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー(PR500)	ヤマト科学 PR500	学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー(PR500)	ヤマト科学 PR500	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー(PR500)	ヤマト科学 PR500	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー(UV-1)	samco UV-1	学内	本人利用	72	円/時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー(UV-1)	samco UV-1	学内	委託利用	4,022	円/時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー(UV-1)	samco UV-1	学内	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー(UV-1)	samco UV-1	学外	本人利用	200	円/時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー(UV-1)	samco UV-1	学外	委託利用	4,150	円/時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー(UV-1)	samco UV-1	学外	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー(UV-1)	samco UV-1	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー(UV-1)	samco UV-1	学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー(UV-1)	samco UV-1	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー(UV-1)	samco UV-1	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー(V-1000TS)	ヤマト科学 V1000-TS	学内	本人利用	998	円/時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー(V-1000TS)	ヤマト科学 V1000-TS	学内	委託利用	4,948	円/時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー(V-1000TS)	ヤマト科学 V1000-TS	学内	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー(V-1000TS)	ヤマト科学 V1000-TS	学外	本人利用	1,604	円/時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー(V-1000TS)	ヤマト科学 V1000-TS	学外	委託利用	5,554	円/時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー(V-1000TS)	ヤマト科学 V1000-TS	学外	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー(V-1000TS)	ヤマト科学 V1000-TS	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー(V-1000TS)	ヤマト科学 V1000-TS	学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー(V-1000TS)	ヤマト科学 V1000-TS	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー(V-1000TS)	ヤマト科学 V1000-TS	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
566	マスクアライナー(MJB-4)	SUSS MJB-4	学内	本人利用	4,235	円/時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー(MJB-4)	SUSS MJB-4	学内	委託利用	8,185	円/時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー(MJB-4)	SUSS MJB-4	学内	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー(MJB-4)	SUSS MJB-4	学外	本人利用	5,155	円/時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー(MJB-4)	SUSS MJB-4	学外	委託利用	9,105	円/時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー(MJB-4)	SUSS MJB-4	学外	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー(MJB-4)	SUSS MJB-4	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー(MJB-4)	SUSS MJB-4	学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー(MJB-4)	SUSS MJB-4	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
566	マスクアライナー(MJB-4)	SUSS MJB-4	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
567	金属顕微鏡(MX50)	OLYMPUS MX50A/T	学内	本人利用	2	円/時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡(MX50)	OLYMPUS MX50A/T	学内	委託利用	3,952	円/時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡(MX50)	OLYMPUS MX50A/T	学内	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡(MX50)	OLYMPUS MX50A/T	学外	本人利用	122	円/時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡(MX50)	OLYMPUS MX50A/T	学外	委託利用	4,072	円/時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡(MX50)	OLYMPUS MX50A/T	学外	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡(MX50)	OLYMPUS MX50A/T	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡(MX50)	OLYMPUS MX50A/T	学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡(MX50)	OLYMPUS MX50A/T	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
567	金属顕微鏡(MX50)	OLYMPUS MX50A/T	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡(1LM21)	レーザーテック1LM21	学内	本人利用	36	円/時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡(1LM21)	レーザーテック1LM21	学内	委託利用	3,986	円/時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡(1LM21)	レーザーテック1LM21	学内	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡(1LM21)	レーザーテック1LM21	学外	本人利用	36	円/時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡(1LM21)	レーザーテック1LM21	学外	委託利用	3,986	円/時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡(1LM21)	レーザーテック1LM21	学外	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡(1LM21)	レーザーテック1LM21	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡(1LM21)	レーザーテック1LM21	学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡(1LM21)	レーザーテック1LM21	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡(1LM21)	レーザーテック1LM21	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ(SC-701AT)	サンユー電子 SC-701AT	学内	本人利用	7	円/時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ(SC-701AT)	サンユー電子 SC-701AT	学内	委託利用	3,957	円/時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ(SC-701AT)	サンユー電子 SC-701AT	学内	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ(SC-701AT)	サンユー電子 SC-701AT	学外	本人利用	73	円/時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ(SC-701AT)	サンユー電子 SC-701AT	学外	委託利用	4,023	円/時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ(SC-701AT)	サンユー電子 SC-701AT	学外	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ(SC-701AT)	サンユー電子 SC-701AT	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ(SC-701AT)	サンユー電子 SC-701AT	学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ(SC-701AT)	サンユー電子 SC-701AT	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込) / その他の手続				管理部門
			利用場所	利用内容	単価	手続	
569	SEM前処理用スパッタ(SC-701AT)	サンヨー電子 SC-701AT	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
570	スピコーター(EB用 1H-360S)	MIKASA 1H-360S	学内	本人利用	9 円/	時間	電気通信研究所
570	スピコーター(EB用 1H-360S)	MIKASA 1H-360S	学内	委託利用	3,959 円/	時間	電気通信研究所
570	スピコーター(EB用 1H-360S)	MIKASA 1H-360S	学内	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
570	スピコーター(EB用 1H-360S)	MIKASA 1H-360S	学外	本人利用	153 円/	時間	電気通信研究所
570	スピコーター(EB用 1H-360S)	MIKASA 1H-360S	学外	委託利用	4,103 円/	時間	電気通信研究所
570	スピコーター(EB用 1H-360S)	MIKASA 1H-360S	学外	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
570	スピコーター(EB用 1H-360S)	MIKASA 1H-360S	学内	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
570	スピコーター(EB用 1H-360S)	MIKASA 1H-360S	学外	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
570	スピコーター(EB用 1H-360S)	MIKASA 1H-360S	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
570	スピコーター(EB用 1H-360S)	MIKASA 1H-360S	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
571	スピコーター(U4 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学内	本人利用	17 円/	時間	電気通信研究所
571	スピコーター(U4 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学内	委託利用	3,967 円/	時間	電気通信研究所
571	スピコーター(U4 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学内	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
571	スピコーター(U4 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学外	本人利用	61 円/	時間	電気通信研究所
571	スピコーター(U4 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学外	委託利用	4,012 円/	時間	電気通信研究所
571	スピコーター(U4 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学外	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
571	スピコーター(U4 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学内	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
571	スピコーター(U4 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学外	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
571	スピコーター(U4 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
571	スピコーター(U4 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
572	スピコーター(U13 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学内	本人利用	17 円/	時間	電気通信研究所
572	スピコーター(U13 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学内	委託利用	3,967 円/	時間	電気通信研究所
572	スピコーター(U13 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学内	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
572	スピコーター(U13 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学外	本人利用	75 円/	時間	電気通信研究所
572	スピコーター(U13 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学外	委託利用	4,025 円/	時間	電気通信研究所
572	スピコーター(U13 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学外	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
572	スピコーター(U13 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学内	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
572	スピコーター(U13 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学外	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
572	スピコーター(U13 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
572	スピコーター(U13 MS-A150)	MIKASA MS-A150	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
573	スピコーター(MS-A200)	MIKASA MS-A200	学内	本人利用	15 円/	時間	電気通信研究所
573	スピコーター(MS-A200)	MIKASA MS-A200	学内	委託利用	3,965 円/	時間	電気通信研究所
573	スピコーター(MS-A200)	MIKASA MS-A200	学内	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
573	スピコーター(MS-A200)	MIKASA MS-A200	学外	本人利用	173 円/	時間	電気通信研究所
573	スピコーター(MS-A200)	MIKASA MS-A200	学外	委託利用	4,123 円/	時間	電気通信研究所
573	スピコーター(MS-A200)	MIKASA MS-A200	学外	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
573	スピコーター(MS-A200)	MIKASA MS-A200	学内	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
573	スピコーター(MS-A200)	MIKASA MS-A200	学外	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
573	スピコーター(MS-A200)	MIKASA MS-A200	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
573	スピコーター(MS-A200)	MIKASA MS-A200	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
574	ホットプレート(EB用 PMC720)	PMC720	学内	本人利用	21 円/	時間	電気通信研究所
574	ホットプレート(EB用 PMC720)	PMC720	学内	委託利用	3,971 円/	時間	電気通信研究所
574	ホットプレート(EB用 PMC720)	PMC720	学内	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
574	ホットプレート(EB用 PMC720)	PMC720	学外	本人利用	28 円/	時間	電気通信研究所
574	ホットプレート(EB用 PMC720)	PMC720	学外	委託利用	3,978 円/	時間	電気通信研究所
574	ホットプレート(EB用 PMC720)	PMC720	学外	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
574	ホットプレート(EB用 PMC720)	PMC720	学内	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
574	ホットプレート(EB用 PMC720)	PMC720	学外	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
574	ホットプレート(EB用 PMC720)	PMC720	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
574	ホットプレート(EB用 PMC720)	PMC720	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
575	ホットプレート(U4 HP-1SA)	アズワン HP-1SA	学内	本人利用	24 円/	時間	電気通信研究所
575	ホットプレート(U4 HP-1SA)	アズワン HP-1SA	学内	委託利用	3,974 円/	時間	電気通信研究所
575	ホットプレート(U4 HP-1SA)	アズワン HP-1SA	学内	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
575	ホットプレート(U4 HP-1SA)	アズワン HP-1SA	学外	本人利用	28 円/	時間	電気通信研究所
575	ホットプレート(U4 HP-1SA)	アズワン HP-1SA	学外	委託利用	3,978 円/	時間	電気通信研究所
575	ホットプレート(U4 HP-1SA)	アズワン HP-1SA	学外	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込) / その他の手続				管理部門
			利用場所	利用料	単位	備考	
575	ホットプレート(U4 HP-1SA)	アズワン HP-1SA	学内	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
575	ホットプレート(U4 HP-1SA)	アズワン HP-1SA	学外	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
575	ホットプレート(U4 HP-1SA)	アズワン HP-1SA	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
575	ホットプレート(U4 HP-1SA)	アズワン HP-1SA	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
576	ホットプレート(U13 HHP-230SQ)	アズワン HHP-230SQ	学内	本人利用	18 円/	時間	電気通信研究所
576	ホットプレート(U13 HHP-230SQ)	アズワン HHP-230SQ	学内	委託利用	3,969 円/	時間	電気通信研究所
576	ホットプレート(U13 HHP-230SQ)	アズワン HHP-230SQ	学内	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
576	ホットプレート(U13 HHP-230SQ)	アズワン HHP-230SQ	学外	本人利用	34 円/	時間	電気通信研究所
576	ホットプレート(U13 HHP-230SQ)	アズワン HHP-230SQ	学外	委託利用	3,984 円/	時間	電気通信研究所
576	ホットプレート(U13 HHP-230SQ)	アズワン HHP-230SQ	学外	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
576	ホットプレート(U13 HHP-230SQ)	アズワン HHP-230SQ	学内	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
576	ホットプレート(U13 HHP-230SQ)	アズワン HHP-230SQ	学外	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
576	ホットプレート(U13 HHP-230SQ)	アズワン HHP-230SQ	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
576	ホットプレート(U13 HHP-230SQ)	アズワン HHP-230SQ	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
577	恒温槽(U1 CTA401)	ヤマト科学 CTA401	学内	本人利用	8 円/	時間	電気通信研究所
577	恒温槽(U1 CTA401)	ヤマト科学 CTA401	学内	委託利用	3,958 円/	時間	電気通信研究所
577	恒温槽(U1 CTA401)	ヤマト科学 CTA401	学内	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
577	恒温槽(U1 CTA401)	ヤマト科学 CTA401	学外	本人利用	36 円/	時間	電気通信研究所
577	恒温槽(U1 CTA401)	ヤマト科学 CTA401	学外	委託利用	3,986 円/	時間	電気通信研究所
577	恒温槽(U1 CTA401)	ヤマト科学 CTA401	学外	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
577	恒温槽(U1 CTA401)	ヤマト科学 CTA401	学内	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
577	恒温槽(U1 CTA401)	ヤマト科学 CTA401	学外	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
577	恒温槽(U1 CTA401)	ヤマト科学 CTA401	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
577	恒温槽(U1 CTA401)	ヤマト科学 CTA401	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
578	恒温槽(ACE-10AN)	KELK ACE-10AN	学内	本人利用	5 円/	時間	電気通信研究所
578	恒温槽(ACE-10AN)	KELK ACE-10AN	学内	委託利用	3,955 円/	時間	電気通信研究所
578	恒温槽(ACE-10AN)	KELK ACE-10AN	学内	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
578	恒温槽(ACE-10AN)	KELK ACE-10AN	学外	本人利用	26 円/	時間	電気通信研究所
578	恒温槽(ACE-10AN)	KELK ACE-10AN	学外	委託利用	3,976 円/	時間	電気通信研究所
578	恒温槽(ACE-10AN)	KELK ACE-10AN	学外	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
578	恒温槽(ACE-10AN)	KELK ACE-10AN	学内	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
578	恒温槽(ACE-10AN)	KELK ACE-10AN	学外	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
578	恒温槽(ACE-10AN)	KELK ACE-10AN	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
578	恒温槽(ACE-10AN)	KELK ACE-10AN	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
580	UVキュア(UIS-5011 MIKY-AGG01)	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学内	本人利用	69 円/	時間	電気通信研究所
580	UVキュア(UIS-5011 MIKY-AGG01)	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学内	委託利用	4,019 円/	時間	電気通信研究所
580	UVキュア(UIS-5011 MIKY-AGG01)	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学内	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
580	UVキュア(UIS-5011 MIKY-AGG01)	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学外	本人利用	425 円/	時間	電気通信研究所
580	UVキュア(UIS-5011 MIKY-AGG01)	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学外	委託利用	4,375 円/	時間	電気通信研究所
580	UVキュア(UIS-5011 MIKY-AGG01)	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学外	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
580	UVキュア(UIS-5011 MIKY-AGG01)	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学内	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
580	UVキュア(UIS-5011 MIKY-AGG01)	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学外	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
580	UVキュア(UIS-5011 MIKY-AGG01)	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
580	UVキュア(UIS-5011 MIKY-AGG01)	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機(ADP300)	ヤマト科学 ADP300	学内	本人利用	23 円/	時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機(ADP300)	ヤマト科学 ADP300	学内	委託利用	3,973 円/	時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機(ADP300)	ヤマト科学 ADP300	学内	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機(ADP300)	ヤマト科学 ADP300	学外	本人利用	73 円/	時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機(ADP300)	ヤマト科学 ADP300	学外	委託利用	4,023 円/	時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機(ADP300)	ヤマト科学 ADP300	学外	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込) / その他の手続				管理部門
			学内	学外	利用料金	手続	
581	真空定温乾燥機 (ADP300)	ヤマト科学 ADP300	学内	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機 (ADP300)	ヤマト科学 ADP300	学外	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機 (ADP300)	ヤマト科学 ADP300	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機 (ADP300)	ヤマト科学 ADP300	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
582	AFM (nano cute)	日立ハイテクサイエンス nano cute	学内	本人利用	560 円/	時間	電気通信研究所
582	AFM (nano cute)	日立ハイテクサイエンス nano cute	学内	委託利用	4,510 円/	時間	電気通信研究所
582	AFM (nano cute)	日立ハイテクサイエンス nano cute	学内	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
582	AFM (nano cute)	日立ハイテクサイエンス nano cute	学外	本人利用	850 円/	時間	電気通信研究所
582	AFM (nano cute)	日立ハイテクサイエンス nano cute	学外	委託利用	4,800 円/	時間	電気通信研究所
582	AFM (nano cute)	日立ハイテクサイエンス nano cute	学外	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
582	AFM (nano cute)	日立ハイテクサイエンス nano cute	学内	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
582	AFM (nano cute)	日立ハイテクサイエンス nano cute	学外	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
582	AFM (nano cute)	日立ハイテクサイエンス nano cute	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
582	AFM (nano cute)	日立ハイテクサイエンス nano cute	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
583	段差計 (DEKTAK XT-A)	Bruker DEKTAK XT-A	学内	本人利用	1,068 円/	時間	電気通信研究所
583	段差計 (DEKTAK XT-A)	Bruker DEKTAK XT-A	学内	委託利用	5,019 円/	時間	電気通信研究所
583	段差計 (DEKTAK XT-A)	Bruker DEKTAK XT-A	学内	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
583	段差計 (DEKTAK XT-A)	Bruker DEKTAK XT-A	学外	本人利用	1,503 円/	時間	電気通信研究所
583	段差計 (DEKTAK XT-A)	Bruker DEKTAK XT-A	学外	委託利用	5,453 円/	時間	電気通信研究所
583	段差計 (DEKTAK XT-A)	Bruker DEKTAK XT-A	学外	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
583	段差計 (DEKTAK XT-A)	Bruker DEKTAK XT-A	学内	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
583	段差計 (DEKTAK XT-A)	Bruker DEKTAK XT-A	学外	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
583	段差計 (DEKTAK XT-A)	Bruker DEKTAK XT-A	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
583	段差計 (DEKTAK XT-A)	Bruker DEKTAK XT-A	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
584	マスクアライナー(サブミクロンマスクアライメント MJB-3)	SUSS MJB-3	学内	本人利用	617 円/	時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー(サブミクロンマスクアライメント MJB-3)	SUSS MJB-3	学内	委託利用	4,567 円/	時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー(サブミクロンマスクアライメント MJB-3)	SUSS MJB-3	学内	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー(サブミクロンマスクアライメント MJB-3)	SUSS MJB-3	学外	本人利用	1,530 円/	時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー(サブミクロンマスクアライメント MJB-3)	SUSS MJB-3	学外	委託利用	5,481 円/	時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー(サブミクロンマスクアライメント MJB-3)	SUSS MJB-3	学外	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー(サブミクロンマスクアライメント MJB-3)	SUSS MJB-3	学内	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー(サブミクロンマスクアライメント MJB-3)	SUSS MJB-3	学外	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー(サブミクロンマスクアライメント MJB-3)	SUSS MJB-3	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
584	マスクアライナー(サブミクロンマスクアライメント MJB-3)	SUSS MJB-3	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	1式	電気通信研究所
585	レーザー描画装置 (DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学内	本人利用	4,097 円/	時間	電気通信研究所
585	レーザー描画装置 (DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学内	委託利用	8,047 円/	時間	電気通信研究所
585	レーザー描画装置 (DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学内	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
585	レーザー描画装置 (DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学外	本人利用	8,971 円/	時間	電気通信研究所
585	レーザー描画装置 (DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学外	委託利用	12,921 円/	時間	電気通信研究所
585	レーザー描画装置 (DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学外	技術指導料	3,950 円/	時間	電気通信研究所
585	レーザー描画装置 (DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学内	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
585	レーザー描画装置 (DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学外	クリーンルーム入室料	1,445 円/	時間	電気通信研究所
585	レーザー描画装置 (DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学内	洗浄液 エタノール	341 円/	100cc	電気通信研究所
585	レーザー描画装置 (DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学外	洗浄液 エタノール	341 円/	100cc	電気通信研究所
585	レーザー描画装置 (DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学内	レジストTDMR-AR80 6cP	14 円/	0.1cc	電気通信研究所
585	レーザー描画装置 (DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学外	レジストTDMR-AR80 6cP	14 円/	0.1cc	電気通信研究所
585	レーザー描画装置 (DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学内	マスク用フォトレジストAZ P1350	136 円/	1cc	電気通信研究所
585	レーザー描画装置 (DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学外	マスク用フォトレジストAZ P1350	136 円/	1cc	電気通信研究所
585	レーザー描画装置 (DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学内	現像液 NMD-3	138 円/	50cc	電気通信研究所
585	レーザー描画装置 (DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学外	現像液 NMD-3	138 円/	50cc	電気通信研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込) / その他の手続					管理部門
			学内	学外	現像液	138	円/	
585	レーザー描画装置(DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学内	現像液 NMD-W	138	円/	50cc	電気通信研究所
585	レーザー描画装置(DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学外	現像液 NMD-W	138	円/	50cc	電気通信研究所
585	レーザー描画装置(DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学内	レジスト剥離液 1165	343	円/	50cc	電気通信研究所
585	レーザー描画装置(DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学外	レジスト剥離液 1165	343	円/	50cc	電気通信研究所
585	レーザー描画装置(DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学内	レジスト剥離液AZ 100REMOVER	1,062	円/	100cc	電気通信研究所
585	レーザー描画装置(DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学外	レジスト剥離液AZ 100REMOVER	1,062	円/	100cc	電気通信研究所
585	レーザー描画装置(DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学内	Crエッチング液	409	円/	50cc	電気通信研究所
585	レーザー描画装置(DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学外	Crエッチング液	409	円/	50cc	電気通信研究所
585	レーザー描画装置(DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	1式	電気通信研究所
585	レーザー描画装置(DWL200)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL200	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	1式	電気通信研究所
586	マスクアライナー(スピンドバイス用リソグラフィ装置 MJB-3)	SUSS MJB-3	学内	本人利用	552	円/	時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー(スピンドバイス用リソグラフィ装置 MJB-3)	SUSS MJB-3	学内	委託利用	4,502	円/	時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー(スピンドバイス用リソグラフィ装置 MJB-3)	SUSS MJB-3	学内	技術指導料	3,950	円/	時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー(スピンドバイス用リソグラフィ装置 MJB-3)	SUSS MJB-3	学外	本人利用	1,422	円/	時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー(スピンドバイス用リソグラフィ装置 MJB-3)	SUSS MJB-3	学外	委託利用	5,372	円/	時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー(スピンドバイス用リソグラフィ装置 MJB-3)	SUSS MJB-3	学外	技術指導料	3,950	円/	時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー(スピンドバイス用リソグラフィ装置 MJB-3)	SUSS MJB-3	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/	時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー(スピンドバイス用リソグラフィ装置 MJB-3)	SUSS MJB-3	学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/	時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー(スピンドバイス用リソグラフィ装置 MJB-3)	SUSS MJB-3	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	1式	電気通信研究所
586	マスクアライナー(スピンドバイス用リソグラフィ装置 MJB-3)	SUSS MJB-3	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	1式	電気通信研究所
587	ナノスピ熱処理装置(Si室)	システムサービス	学内	本人利用	1,842	円/	時間	電気通信研究所
587	ナノスピ熱処理装置(Si室)	システムサービス	学内	技術指導料	6,713	円/	時間	電気通信研究所
587	ナノスピ熱処理装置(Si室)	システムサービス	学外	本人利用	2,655	円/	時間	電気通信研究所
587	ナノスピ熱処理装置(Si室)	システムサービス	学外	技術指導料	6,713	円/	時間	電気通信研究所
587	ナノスピ熱処理装置(Si室)	システムサービス	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/	時間	電気通信研究所
587	ナノスピ熱処理装置(Si室)	システムサービス	学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/	時間	電気通信研究所
587	ナノスピ熱処理装置(Si室)	システムサービス	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	1式	電気通信研究所
587	ナノスピ熱処理装置(Si室)	システムサービス	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	1式	電気通信研究所
588	分光エリブソ(Si室)	大塚電子 FE-5000	学内	本人利用	890	円/	時間	電気通信研究所
588	分光エリブソ(Si室)	大塚電子 FE-5000	学内	技術指導料	6,713	円/	時間	電気通信研究所
588	分光エリブソ(Si室)	大塚電子 FE-5000	学外	本人利用	1,694	円/	時間	電気通信研究所
588	分光エリブソ(Si室)	大塚電子 FE-5000	学外	技術指導料	6,713	円/	時間	電気通信研究所
588	分光エリブソ(Si室)	大塚電子 FE-5000	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/	時間	電気通信研究所
588	分光エリブソ(Si室)	大塚電子 FE-5000	学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/	時間	電気通信研究所
588	分光エリブソ(Si室)	大塚電子 FE-5000	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	1式	電気通信研究所
588	分光エリブソ(Si室)	大塚電子 FE-5000	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	1式	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置(NOVA)(Si室)	島津製作所 AXIS-NOVA	学内	本人利用	9,531	円/	時間	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置(NOVA)(Si室)	島津製作所 AXIS-NOVA	学内	技術指導料	3,481	円/	時間	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置(NOVA)(Si室)	島津製作所 AXIS-NOVA	学外	本人利用	14,868	円/	時間	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置(NOVA)(Si室)	島津製作所 AXIS-NOVA	学外	技術指導料	3,481	円/	時間	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置(NOVA)(Si室)	島津製作所 AXIS-NOVA	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/	時間	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置(NOVA)(Si室)	島津製作所 AXIS-NOVA	学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/	時間	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置(NOVA)(Si室)	島津製作所 AXIS-NOVA	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	1式	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置(NOVA)(Si室)	島津製作所 AXIS-NOVA	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	1式	電気通信研究所
590	ワイドレンジナノ形状測定システム(Si室)	島津製作所 FT-3500	学内	本人利用	11	円/	時間	電気通信研究所
590	ワイドレンジナノ形状測定システム(Si室)	島津製作所 FT-3500	学外	本人利用	1,858	円/	時間	電気通信研究所
590	ワイドレンジナノ形状測定システム(Si室)	島津製作所 FT-3500	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/	時間	電気通信研究所
590	ワイドレンジナノ形状測定システム(Si室)	島津製作所 FT-3500	学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/	時間	電気通信研究所
590	ワイドレンジナノ形状測定システム(Si室)	島津製作所 FT-3500	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	1式	電気通信研究所
590	ワイドレンジナノ形状測定システム(Si室)	島津製作所 FT-3500	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	1式	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器(Si室)	ナブソン RT-70/RG-7	学内	本人利用	4	円/	時間	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器(Si室)	ナブソン RT-70/RG-7	学内	技術指導料	6,713	円/	時間	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器(Si室)	ナブソン RT-70/RG-7	学外	本人利用	98	円/	時間	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器(Si室)	ナブソン RT-70/RG-7	学外	技術指導料	6,713	円/	時間	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器(Si室)	ナブソン RT-70/RG-7	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/	時間	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器(Si室)	ナブソン RT-70/RG-7	学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/	時間	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器(Si室)	ナブソン RT-70/RG-7	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	1式	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器(Si室)	ナブソン RT-70/RG-7	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	1式	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング(Si室)	アネルバ	学内	本人利用	3,318	円/	時間	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング(Si室)	アネルバ	学内	技術指導料	6,713	円/	時間	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング(Si室)	アネルバ	学外	本人利用	5,279	円/	時間	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング(Si室)	アネルバ	学外	技術指導料	6,713	円/	時間	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング(Si室)	アネルバ	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/	時間	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング(Si室)	アネルバ	学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/	時間	電気通信研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込) / その他の手続				管理部門
			学内	学外	利用料	手続	
592	SiO <sub>2</sub> 加工ドライエッチング(Si室)	アネルバ	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293円/1式	電気通信研究所	
592	SiO <sub>2</sub> 加工ドライエッチング(Si室)	アネルバ	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293円/1式	電気通信研究所	
593	原子スケール評価分析システム(Si室)	オミクロン	学内	本人利用	598円/時間	電気通信研究所	
593	原子スケール評価分析システム(Si室)	オミクロン	学内	技術指導料	6,713円/時間	電気通信研究所	
593	原子スケール評価分析システム(Si室)	オミクロン	学外	本人利用	11,887円/時間	電気通信研究所	
593	原子スケール評価分析システム(Si室)	オミクロン	学外	技術指導料	6,713円/時間	電気通信研究所	
593	原子スケール評価分析システム(Si室)	オミクロン	学内	クリーンルーム入室料	1,445円/時間	電気通信研究所	
593	原子スケール評価分析システム(Si室)	オミクロン	学外	クリーンルーム入室料	1,445円/時間	電気通信研究所	
593	原子スケール評価分析システム(Si室)	オミクロン	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293円/1式	電気通信研究所	
593	原子スケール評価分析システム(Si室)	オミクロン	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293円/1式	電気通信研究所	
594	ナノ・スピネタルスパッタリングシステム(3FCR)	アネルバ EVP-38877	学内	本人利用	2,869円/時間	電気通信研究所	
594	ナノ・スピネタルスパッタリングシステム(3FCR)	アネルバ EVP-38877	学内	技術指導料	6,713円/時間	電気通信研究所	
594	ナノ・スピネタルスパッタリングシステム(3FCR)	アネルバ EVP-38877	学外	本人利用	5,391円/時間	電気通信研究所	
594	ナノ・スピネタルスパッタリングシステム(3FCR)	アネルバ EVP-38877	学外	技術指導料	6,713円/時間	電気通信研究所	
594	ナノ・スピネタルスパッタリングシステム(3FCR)	アネルバ EVP-38877	学内	クリーンルーム入室料	1,445円/時間	電気通信研究所	
594	ナノ・スピネタルスパッタリングシステム(3FCR)	アネルバ EVP-38877	学外	クリーンルーム入室料	1,445円/時間	電気通信研究所	
594	ナノ・スピネタルスパッタリングシステム(3FCR)	アネルバ EVP-38877	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293円/1式	電気通信研究所	
594	ナノ・スピネタルスパッタリングシステム(3FCR)	アネルバ EVP-38877	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293円/1式	電気通信研究所	
595	ボンダー(A408)	ウェストボンド 7476D	学内	本人利用	937円/時間	電気通信研究所	
595	ボンダー(A408)	ウェストボンド 7476D	学外	本人利用	1,122円/時間	電気通信研究所	
596	スパッタ装置(3FCR)	アネルバ	学内	本人利用	2,087円/時間	電気通信研究所	
596	スパッタ装置(3FCR)	アネルバ	学内	技術指導料	3,950円/時間	電気通信研究所	
596	スパッタ装置(3FCR)	アネルバ	学外	本人利用	3,357円/時間	電気通信研究所	
596	スパッタ装置(3FCR)	アネルバ	学外	技術指導料	3,950円/時間	電気通信研究所	
596	スパッタ装置(3FCR)	アネルバ	学内	クリーンルーム入室料	1,445円/時間	電気通信研究所	
596	スパッタ装置(3FCR)	アネルバ	学外	クリーンルーム入室料	1,445円/時間	電気通信研究所	
596	スパッタ装置(3FCR)	アネルバ	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293円/1式	電気通信研究所	
596	スパッタ装置(3FCR)	アネルバ	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293円/1式	電気通信研究所	
597	金属蒸着装置(3FCR)	日本シード研究所 ESE-09	学内	本人利用	2,748円/時間	電気通信研究所	
597	金属蒸着装置(3FCR)	日本シード研究所 ESE-09	学内	技術指導料	6,713円/時間	電気通信研究所	
597	金属蒸着装置(3FCR)	日本シード研究所 ESE-09	学外	本人利用	3,694円/時間	電気通信研究所	
597	金属蒸着装置(3FCR)	日本シード研究所 ESE-09	学外	技術指導料	6,713円/時間	電気通信研究所	
597	金属蒸着装置(3FCR)	日本シード研究所 ESE-09	学内	クリーンルーム入室料	1,445円/時間	電気通信研究所	
597	金属蒸着装置(3FCR)	日本シード研究所 ESE-09	学外	クリーンルーム入室料	1,445円/時間	電気通信研究所	
597	金属蒸着装置(3FCR)	日本シード研究所 ESE-09	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293円/1式	電気通信研究所	
597	金属蒸着装置(3FCR)	日本シード研究所 ESE-09	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293円/1式	電気通信研究所	
598	高機能マイクロロー測定装置	NEOARK BH-PI918M	学内	本人利用	9,330円/時間	電気通信研究所	
599	多機能薄膜材料評価(線回折装置)	Bruker D8 Discover	学内	本人利用	8,390円/時間	電気通信研究所	
600	接触段差計	アルバック製 DekTak 150	学内	本人利用	8,805円/時間	電気通信研究所	
600	接触段差計	アルバック製 DekTak 150	学内	クリーンルーム入室料	1,445円/時間	電気通信研究所	
600	接触段差計	アルバック製 DekTak 150	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293円/1式	電気通信研究所	
601	半導体パラメータアナライザ	Agilent B1500A	学内	本人利用	8,277円/時間	電気通信研究所	
602	マスクアライナー(3FCR)	ズース・マイクロテック社製 MJB4	学内	本人利用	1,880円/時間	電気通信研究所	
602	マスクアライナー(3FCR)	ズース・マイクロテック社製 MJB4	学内	技術指導料	4,169円/時間	電気通信研究所	
602	マスクアライナー(3FCR)	ズース・マイクロテック社製 MJB4	学外	本人利用	2,751円/時間	電気通信研究所	
602	マスクアライナー(3FCR)	ズース・マイクロテック社製 MJB4	学外	技術指導料	4,169円/時間	電気通信研究所	
602	マスクアライナー(3FCR)	ズース・マイクロテック社製 MJB4	学内	クリーンルーム入室料	1,445円/時間	電気通信研究所	
602	マスクアライナー(3FCR)	ズース・マイクロテック社製 MJB4	学外	クリーンルーム入室料	1,445円/時間	電気通信研究所	
602	マスクアライナー(3FCR)	ズース・マイクロテック社製 MJB4	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293円/1式	電気通信研究所	
602	マスクアライナー(3FCR)	ズース・マイクロテック社製 MJB4	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293円/1式	電気通信研究所	
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク社製 DDB-201-TU375	学内	本人利用	2,395円/時間	電気通信研究所	
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク社製 DDB-201-TU375	学内	技術指導料	4,169円/時間	電気通信研究所	
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク社製 DDB-201-TU375	学外	本人利用	3,369円/時間	電気通信研究所	
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク社製 DDB-201-TU375	学外	技術指導料	4,169円/時間	電気通信研究所	
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク社製 DDB-201-TU375	学内	クリーンルーム入室料	1,445円/時間	電気通信研究所	
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク社製 DDB-201-TU375	学外	クリーンルーム入室料	1,445円/時間	電気通信研究所	
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク社製 DDB-201-TU375	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293円/1式	電気通信研究所	
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク社製 DDB-201-TU375	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293円/1式	電気通信研究所	
604	原子間力顕微鏡(Veeco)	ブルカー社製 Dimension Icon	学内	本人利用	4,089円/時間	電気通信研究所	
604	原子間力顕微鏡(Veeco)	ブルカー社製 Dimension Icon	学内	技術指導料	4,169円/時間	電気通信研究所	
604	原子間力顕微鏡(Veeco)	ブルカー社製 Dimension Icon	学外	本人利用	6,221円/時間	電気通信研究所	
604	原子間力顕微鏡(Veeco)	ブルカー社製 Dimension Icon	学外	技術指導料	4,169円/時間	電気通信研究所	
604	原子間力顕微鏡(Veeco)	ブルカー社製 Dimension Icon	学内	クリーンルーム入室料	1,445円/時間	電気通信研究所	
604	原子間力顕微鏡(Veeco)	ブルカー社製 Dimension Icon	学外	クリーンルーム入室料	1,445円/時間	電気通信研究所	
604	原子間力顕微鏡(Veeco)	ブルカー社製 Dimension Icon	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293円/1式	電気通信研究所	
604	原子間力顕微鏡(Veeco)	ブルカー社製 Dimension Icon	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293円/1式	電気通信研究所	
605	レーザー共焦点顕微鏡(Lasertec)	レーザーテック社製 H1200	学内	本人利用	707円/時間	電気通信研究所	
605	レーザー共焦点顕微鏡(Lasertec)	レーザーテック社製 H1200	学内	技術指導料	4,169円/時間	電気通信研究所	
605	レーザー共焦点顕微鏡(Lasertec)	レーザーテック社製 H1200	学外	本人利用	1,660円/時間	電気通信研究所	
605	レーザー共焦点顕微鏡(Lasertec)	レーザーテック社製 H1200	学外	技術指導料	4,169円/時間	電気通信研究所	
605	レーザー共焦点顕微鏡(Lasertec)	レーザーテック社製 H1200	学内	クリーンルーム入室料	1,445円/時間	電気通信研究所	

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込) / その他の手続				管理部門
			学外	学内	学外	学内	
605	レーザー共焦点顕微鏡(Lasertec)	レーザーテック社製 H1200	学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
605	レーザー共焦点顕微鏡(Lasertec)	レーザーテック社製 H1200	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
605	レーザー共焦点顕微鏡(Lasertec)	レーザーテック社製 H1200	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
606	スピン材料微細加工装置(ANELVAミリング)	ANELVA EVP-38763	学内	本人利用	12,286	円/時間	電気通信研究所
606	スピン材料微細加工装置(ANELVAミリング)	ANELVA EVP-38763	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
606	スピン材料微細加工装置(ANELVAミリング)	ANELVA EVP-38763	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
607	スピン材料微細加工装置(絶縁膜堆積)	ANELVA EVP-38779	学内	本人利用	11,897	円/時間	電気通信研究所
607	スピン材料微細加工装置(絶縁膜堆積)	ANELVA EVP-38779	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
607	スピン材料微細加工装置(絶縁膜堆積)	ANELVA EVP-38779	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
608	絶縁膜堆積CVD	アルバック(株)製 CC-200	学内	本人利用	11,072	円/時間	電気通信研究所
608	絶縁膜堆積CVD	アルバック(株)製 CC-200	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
608	絶縁膜堆積CVD	アルバック(株)製 CC-200	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
609	磁性材料RIE(RIE#2)	アルバック(株)製 NE-550	学内	本人利用	10,588	円/時間	電気通信研究所
609	磁性材料RIE(RIE#2)	アルバック(株)製 NE-550	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
609	磁性材料RIE(RIE#2)	アルバック(株)製 NE-550	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
610	非磁性金属・絶縁膜RIE(RIE#1)	アルバック(株)製 NE-550	学内	本人利用	10,911	円/時間	電気通信研究所
610	非磁性金属・絶縁膜RIE(RIE#1)	アルバック(株)製 NE-550	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
610	非磁性金属・絶縁膜RIE(RIE#1)	アルバック(株)製 NE-550	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置		学内	本人利用	684	円/時間	電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置		学外	本人利用	1,194	円/時間	電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置		学内	技術指導料・実験の立会及び装置使用方法の指導	6,713	円/時間	電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置		学外	技術指導料・実験の立会及び装置使用方法の指導	6,713	円/時間	電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置		学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置		学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置		学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置		学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置		学内	本人利用	627	円/時間	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置		学外	本人利用	1,172	円/時間	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置		学内	技術指導料・実験の立会及び装置使用方法の指導	6,713	円/時間	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置		学外	技術指導料・実験の立会及び装置使用方法の指導	6,713	円/時間	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置		学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置		学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置		学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置		学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/1式	電気通信研究所
724	X線回折装置	リガク RINT2200	部局内	本人利用	274	円/時間	電気通信研究所
724	X線回折装置	リガク RINT2200	部局内	委託利用	4,012	円/時間	電気通信研究所
724	X線回折装置	リガク RINT2200	部局内	技術指導料	3,736	円/時間	電気通信研究所
724	X線回折装置	リガク RINT2200	部局内	記録用CD	26	円/枚	電気通信研究所
724	X線回折装置	リガク X線回折装置(RINT) RINT2200	学内	本人利用	547	円/時間	電気通信研究所
724	X線回折装置	リガク X線回折装置(RINT) RINT2200	学内	委託利用	4,285	円/時間	電気通信研究所
724	X線回折装置	リガク X線回折装置(RINT) RINT2200	学内	技術指導料	3,736	円/時間	電気通信研究所
724	X線回折装置	リガク X線回折装置(RINT) RINT2200	学内	記録用CD	26	円/枚	電気通信研究所
724	X線回折装置	リガク X線回折装置(RINT) RINT2200	学外	本人利用	798	円/時間	電気通信研究所
724	X線回折装置	リガク X線回折装置(RINT) RINT2200	学外	委託利用	4,536	円/時間	電気通信研究所
724	X線回折装置	リガク X線回折装置(RINT) RINT2200	学外	技術指導料	3,736	円/時間	電気通信研究所
724	X線回折装置	リガク X線回折装置(RINT) RINT2200	学外	記録用CD	26	円/枚	電気通信研究所
727	大気下光電子分光装置	日立 AC-2	部局内	本人利用	531	円/時間	電気通信研究所
727	大気下光電子分光装置	日立 AC-2	部局内	技術指導料	3,736	円/時間	電気通信研究所
727	大気下光電子分光装置(PYS)	日立 大気中光電子分光装置(PYS) AC-2	学内	本人利用	1,097	円/時間	電気通信研究所
727	大気下光電子分光装置(PYS)	日立 大気中光電子分光装置(PYS) AC-2	学内	技術指導料	3,736	円/時間	電気通信研究所
727	大気下光電子分光装置(PYS)	日立 大気中光電子分光装置(PYS) AC-2	学外	本人利用	1,309	円/時間	電気通信研究所
727	大気下光電子分光装置(PYS)	日立 大気中光電子分光装置(PYS) AC-2	学外	技術指導料	3,736	円/時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	本人利用	4,492	円/時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	委託利用	8,443	円/時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	本人利用	9,903	円/時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	委託利用	13,853	円/時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	技術指導料	3,950	円/時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	洗浄液 エタノール	341	円/100cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	洗浄液 エタノール	341	円/100cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	レジストTDMR-AR80 6cP	14	円/0.1cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	レジストTDMR-AR80 6cP	14	円/0.1cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	レジストAZ P1350	136	円/1cc	電気通信研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込) / その他の手続						管理部門
			学外	学内	学外	学内	学外	学内	
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	レジストAZ P1350	136	円/	1cc	電気通信研究所	
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	現像液 NMD-3	138	円/	50cc	電気通信研究所	
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	現像液 NMD-3	138	円/	50cc	電気通信研究所	
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	現像液 NMD-W	138	円/	50cc	電気通信研究所	
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	現像液 NMD-W	138	円/	50cc	電気通信研究所	
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	レジスト剥離液 1165	343	円/	50cc	電気通信研究所	
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	レジスト剥離液 1165	343	円/	50cc	電気通信研究所	
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	レジスト剥離液AZ 100REMOVER	1,062	円/	100cc	電気通信研究所	
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	レジスト剥離液AZ 100REMOVER	1,062	円/	100cc	電気通信研究所	
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	Crエッチング液	409	円/	50cc	電気通信研究所	
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	Crエッチング液	409	円/	50cc	電気通信研究所	
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	1式	電気通信研究所	
771	レーザー描画装置(DWL66+)	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL66+	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	1式	電気通信研究所	
772	電界放出形走査電子顕微鏡(SU8600)	日立 SU8600	学内	本人利用	4,578	円/	時間	電気通信研究所	
772	電界放出形走査電子顕微鏡(SU8600)	日立 SU8600	学内	委託利用	8,528	円/	時間	電気通信研究所	
772	電界放出形走査電子顕微鏡(SU8600)	日立 SU8600	学内	技術指導料	3,950	円/	時間	電気通信研究所	
772	電界放出形走査電子顕微鏡(SU8600)	日立 SU8600	学外	本人利用	7,589	円/	時間	電気通信研究所	
772	電界放出形走査電子顕微鏡(SU8600)	日立 SU8600	学外	委託利用	11,539	円/	時間	電気通信研究所	
772	電界放出形走査電子顕微鏡(SU8600)	日立 SU8600	学外	技術指導料	3,950	円/	時間	電気通信研究所	
772	電界放出形走査電子顕微鏡(SU8600)	日立 SU8600	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/	時間	電気通信研究所	
772	電界放出形走査電子顕微鏡(SU8600)	日立 SU8600	学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/	時間	電気通信研究所	
772	電界放出形走査電子顕微鏡(SU8600)	日立 SU8600	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	1式	電気通信研究所	
772	電界放出形走査電子顕微鏡(SU8600)	日立 SU8600	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	1式	電気通信研究所	
773	超音波洗浄器(USK-3R)	アズワン USK-3R	学内	本人利用	11	円/	時間	電気通信研究所	
773	超音波洗浄器(USK-3R)	アズワン USK-3R	学内	委託利用	3,961	円/	時間	電気通信研究所	
773	超音波洗浄器(USK-3R)	アズワン USK-3R	学内	技術指導料	3,950	円/	時間	電気通信研究所	
773	超音波洗浄器(USK-3R)	アズワン USK-3R	学外	本人利用	15	円/	時間	電気通信研究所	
773	超音波洗浄器(USK-3R)	アズワン USK-3R	学外	委託利用	3,965	円/	時間	電気通信研究所	
773	超音波洗浄器(USK-3R)	アズワン USK-3R	学外	技術指導料	3,950	円/	時間	電気通信研究所	
773	超音波洗浄器(USK-3R)	アズワン USK-3R	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/	時間	電気通信研究所	
773	超音波洗浄器(USK-3R)	アズワン USK-3R	学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/	時間	電気通信研究所	
773	超音波洗浄器(USK-3R)	アズワン USK-3R	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	1式	電気通信研究所	
773	超音波洗浄器(USK-3R)	アズワン USK-3R	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	1式	電気通信研究所	
774	半導体ホール測定装置	理工貿易株式会社	学内	本人利用	1,727	円/	時間	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内	本人利用	10,296	円/	時間	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外	本人利用	35,296	円/	時間	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内	委託利用	14,246	円/	時間	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外	委託利用	39,246	円/	時間	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内	技術指導料	3,950	円/	時間	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外	技術指導料	3,950	円/	時間	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内	クリーンルーム入室料	1,445	円/	時間	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外	クリーンルーム入室料	1,445	円/	時間	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内	レジストZEP520A	343	円/	0.1cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外	レジストZEP520A	343	円/	0.1cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内	レジストZEP520A-7	431	円/	0.1cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外	レジストZEP520A-7	431	円/	0.1cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内	レジストZEP530A-6	349	円/	0.1cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外	レジストZEP530A-6	349	円/	0.1cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内	レジストTGMR-EN103PE2.5cP	115	円/	0.1cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外	レジストTGMR-EN103PE2.5cP	115	円/	0.1cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内	H-SiOx(HSQ) 2%	169	円/	0.1cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外	H-SiOx(HSQ) 2%	169	円/	0.1cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内	H-SiOx(HSQ) 5%	432	円/	0.1cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外	H-SiOx(HSQ) 5%	432	円/	0.1cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内	レジストPMGI	31	円/	0.1cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外	レジストPMGI	31	円/	0.1cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内	密着性向上剤OAP	1	円/	0.1cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外	密着性向上剤OAP	1	円/	0.1cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内	チャージアップ防止剤 エスベ イサー 300Z	254	円/	0.1g	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外	チャージアップ防止剤 エスベ イサー 300Z	254	円/	0.1g	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内	現像液 ZED-N50	301	円/	50cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外	現像液 ZED-N50	301	円/	50cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内	現像液・リンス ZMD-B	273	円/	50cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外	現像液・リンス ZMD-B	273	円/	50cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内	現像液 NMD-3	138	円/	50cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外	現像液 NMD-3	138	円/	50cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内	現像液 NMD-W	138	円/	50cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外	現像液 NMD-W	138	円/	50cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内	レジスト剥離液 1165	343	円/	50cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外	レジスト剥離液 1165	343	円/	50cc	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	1式	電気通信研究所	
835	電子線描画装置(JBX-8100FS)	日本電子株式会社, JBX-8100FS	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/	1式	電気通信研究所	



研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込) / その他の手続				管理部門
			部局内	本人利用	円	時間	
882	オートマチックダイシングソー	ディスコ DAD-522	部局内	本人利用	534	円/時間	電気通信研究所
882	オートマチックダイシングソー	ディスコ DAD-522	部局内	技術指導料	3,736	円/時間	電気通信研究所
883	デジタルマイクロスコープ	キーエンス VHX200	部局内	本人利用	157	円/時間	電気通信研究所
883	デジタルマイクロスコープ	キーエンス VHX200	部局内	技術指導料	3,736	円/時間	電気通信研究所
884	赤外分光光度計	Bomen MB100	部局内	本人利用	224	円/時間	電気通信研究所
885	赤外可視分光器		部局内	本人利用	54	円/時間	電気通信研究所
723	クライオ透過型電子顕微鏡装置	日本電子 JEM-3300 CRYOARM300 II	本学に別途設置されている「未来型医療創成センター(INGEM)」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、未来型医療創成センター(INGEM)のページ( <a href="https://www.ingem.oas.tohoku.ac.jp/cryoem/">https://www.ingem.oas.tohoku.ac.jp/cryoem/</a> )をご確認ください。				未来型医療創成センター
1008	クライオ走査型電子顕微鏡装置	日本電子(株)製、CRYO-FIB-SEM JIB-4700F					未来型医療創成センター
003	フーリエ変換型超伝導核磁気共鳴装置	Bruker BioSpin AVANCE NEO 700MHz 外	本学に別途設置されている「巨大分子解析研究センター 解析研究部門」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、巨大分子解析研究センター 解析研究部門のページ( <a href="http://www.kiki.chem.tohoku.ac.jp/index.html">http://www.kiki.chem.tohoku.ac.jp/index.html</a> )をご確認ください。				理学研究科
010	質量分析装置(ガスクロマトグラフ飛行時間 質量分析装置)	日本電子 JMS-T100GCV					理学研究科
013	有機ハロゲン・硫黄分析システム	ヤナコ機器開発研究所YHS-11(構成:燃焼炉HNS-18L2, 吸収ユニットHSU-45, 注入ユニットJ-20s)高速イオンクロマトグラフシステムIC-8100					理学研究科
014	微量分析装置(炭素・水素・窒素同時定量装置マイクロコーダ)	ジェイ・サイエンス JM-11					理学研究科
781	フーリエ変換(オン)マイクロ波共鳴高分解能質量分析装置	(独)アルカ・タルニコス社製 solarIX XR 12Tシステム					理学研究科
782	二波長線源型単結晶X線構造解析システム	(独)アルカ・エイクスエス社製 二波長線源型単結晶X線構造解析システム D8 VENTURE					理学研究科
783	高磁場高分解能フーリエ変換超伝導核磁気共鳴装置	日本電子 JNM-ECZL700G FT NMR 装置					理学研究科
784	高磁場高分解能フーリエ変換超伝導核磁気共鳴装置	日本電子 JNM-ECZL800G FT NMR 装置					理学研究科
1042	炭素・水素・窒素同時定量装置	ヤナコテクニカルサイエンスJM10					理学研究科
1043	マルチタイプCP発光分光分析装置	株式会社ICPE-9820					理学研究科
1044	デュアルバンドX線単結晶構造解析装置	株式会社 XtaLAB Synergy					理学研究科
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞					学内
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	技術支援:教員相当による専門技術を伴う支援	11,550	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	利用支援(甲):技術職員相当による専門技術を伴う支援(例:較正試験、データ処理の対応など)	5,775	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	利用支援(乙):技術職員相当による利用支援(例:模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,620	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	利用補助:学生相当による利用支援	1,732	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	ドラフトチャンバー	313	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	多分力天秤	406	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	インテリジェントイーサネット圧カスケナ	252	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	ハイスピードカメラ	370	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	感圧塗料計測システム	1,123	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	磁力支持天秤装置	2,507	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	OKK製 立型マシニングセンタ	1,506	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	キーエンス製 3Dプリンタ	1,961	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	FANUC製 小型立型マシニングセンタ	978	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	モデル材・サポート材	80	円/グラム[g]	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	本人利用	21,787	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	委託利用	21,787	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	技術支援:教員相当による専門技術を伴う支援	11,550	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	利用支援(甲):技術職員相当による専門技術を伴う支援(例:較正試験、データ処理の対応など)	5,775	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	利用支援(乙):技術職員相当による利用支援(例:模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,620	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	利用補助:学生相当による利用支援	1,732	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	低乱風洞実験室	3,973	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	MSBS調整室	1,489	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	塗装較正室	1,108	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	ドラフトチャンバー	383	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	ミーティングルームA	231	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	ミーティングルームB	161	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	会議室	508	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	多分力天秤	2,407	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	インテリジェントイーサネット圧カスケナ	496	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	ハイスピードカメラ	2,564	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	感圧塗料計測システム	4,273	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	磁力支持天秤装置	22,719	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	OKK製 立型マシニングセンタ	8,834	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	キーエンス製 3Dプリンタ	3,265	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	FANUC製 小型立型マシニングセンタ	3,364	円/時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	モデル材・サポート材	80	円/グラム[g]	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	本人利用	1,795	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	技術支援:教員相当による専門技術を伴う支援	11,550	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	利用支援(甲):技術職員相当による専門技術を伴う支援(例:較正試験、データ処理の対応など)	5,775	円/時間	流体科学研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込) / その他の手続				管理部門
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	利用支援(乙):技術職員相当による利用支援(例:模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,620	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	利用補助:学生相当による利用支援	1,732	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	ドラフトチャンバー	313	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	多分力天秤	406	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	インテリジェントイーサネット圧カスケード	252	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	ハイスピードカメラ	370	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	感圧塗料計測システム	1,123	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	ステレオPIVシステム	1,585	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	時系列PIVシステム	2,188	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	OKK製 立型マシニングセンタ	1,506	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	キーエンス製 3Dプリンタ	1,961	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	FANUC製 小型マシニングセンタ	978	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	モデル材・サポート材	80	円/グラム[g]	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	本人利用	11,666	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	委託利用	11,666	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	技術支援:教員相当による専門技術を伴う支援	11,550	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	利用支援(甲):技術職員相当による専門技術を伴う支援(例:較正試験、データ処理の対応など)	5,775	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	利用支援(乙):技術職員相当による利用支援(例:模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,620	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	利用補助:学生相当による利用支援	1,732	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	小型低乱風洞実験室	2,541	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	塗装較正室	1,108	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	ドラフトチャンバー	383	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	ミーティングルームA	231	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	ミーティングルームB	161	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	会議室	508	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	多分力天秤	2,407	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	インテリジェントイーサネット圧カスケード	496	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	ハイスピードカメラ	2,564	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	感圧塗料計測システム	4,273	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	ステレオPIVシステム	4,954	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	時系列PIVシステム	7,342	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	OKK製 立型マシニングセンタ	8,834	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	キーエンス製 3Dプリンタ	3,265	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	FANUC製 小型マシニングセンタ	3,364	円/時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	モデル材・サポート材	80	円/グラム[g]	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	(米)Physics Applications Inc社製 射出速度 100m/s ~6km/s、射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃)	学内	本人利用	7,967	円/時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	(米)Physics Applications Inc社製 射出速度 100m/s ~6km/s、射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃)	学内	施設等使用料	388	円/時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	(米)Physics Applications Inc社製 射出速度 100m/s ~6km/s、射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃)	学内	超音速弾道可視化計測システム	6,956	円/時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	(米)Physics Applications Inc社製 射出速度 100m/s ~6km/s、射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃)	学外	本人利用	14,511	円/時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	(米)Physics Applications Inc社製 射出速度 100m/s ~6km/s、射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃)	学外	技術指導料:高速現象実験研究に関する計測方法、解析方法等に関する技術指導	6,540	円/時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	(米)Physics Applications Inc社製 射出速度 100m/s ~6km/s、射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃)	学外	施設等使用料	388	円/時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	(米)Physics Applications Inc社製 射出速度 100m/s ~6km/s、射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃)	学外	超音速弾道可視化計測システム	9,878	円/時間	流体科学研究所
308	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	(株)日立ハイテクソリューションズ社製 S-5200(整備品)	学内	本人利用	5,166	円/時間	流体科学研究所
413	中性粒子ビームエッチング装置	ハナソニックアクリソリューションズ E620R&D 特型	学内	本人利用	5,043	円/時間	流体科学研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク SuperLab	学内	委託利用	4,961	円/時間	電気通信研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	本人利用	370	円/時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	技術支援:教員相当による専門技術を伴う支援	11,550	円/時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	利用支援(甲):技術職員相当による専門技術を伴う支援(例:較正試験、データ処理の対応など)	5,775	円/時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	利用支援(乙):技術職員相当による利用支援(例:模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,620	円/時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	利用補助:学生相当による利用支援	1,732	円/時間	流体科学研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込) / その他の手続				管理部門
			利用場所	利用形態	料金	単位	
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	ドラフトチャンバー	313	円/時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	本人利用	2,564	円/時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	委託利用	2,564	円/時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	技術支援:教員相当による専門技術を伴う支援	11,550	円/時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	利用支援(甲):技術職員相当による専門技術を伴う支援(例:校正試験、データ処理の対応など)	5,775	円/時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	利用支援(乙):技術職員相当による利用支援(例:模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,620	円/時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	利用補助:学生相当による利用支援	1,732	円/時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	低乱風洞実験室	3,973	円/時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	MSBS調整室	1,489	円/時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	小型低乱風洞実験室	2,541	円/時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	小型低騒音風洞実験室	1,270	円/時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	吹出式風洞実験室	2,541	円/時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	塗装校正室	1,108	円/時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	ドラフトチャンバー	383	円/時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	ミーティングルームA	231	円/時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	ミーティングルームB	161	円/時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	会議室	508	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学内	本人利用	1,123	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学内	技術支援:教員相当による専門技術を伴う支援	11,550	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学内	利用支援(甲):技術職員相当による専門技術を伴う支援(例:校正試験、データ処理の対応など)	5,775	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学内	利用支援(乙):技術職員相当による利用支援(例:模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,620	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学内	利用補助:学生相当による利用支援	1,732	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学内	ドラフトチャンバー	313	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学内	ハイスピードカメラ	370	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	本人利用	4,273	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	委託利用	4,273	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	技術支援:教員相当による専門技術を伴う支援	11,550	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	利用支援(甲):技術職員相当による専門技術を伴う支援(例:校正試験、データ処理の対応など)	5,775	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	利用支援(乙):技術職員相当による利用支援(例:模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,620	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	利用補助:学生相当による利用支援	1,732	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	低乱風洞実験室	3,973	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	MSBS調整室	1,489	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	小型低乱風洞実験室	2,541	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	小型低騒音風洞実験室	1,270	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	吹出式風洞実験室	2,541	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	塗装校正室	1,108	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	ドラフトチャンバー	383	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	ミーティングルームA	231	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	ミーティングルームB	161	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	会議室	508	円/時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	ハイスピードカメラ	4,318	円/時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー: Evergreen 200mJ	学内	本人利用	1,585	円/時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー: Evergreen 200mJ	学内	技術支援:教員相当による専門技術を伴う支援	11,550	円/時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー: Evergreen 200mJ	学内	利用支援(甲):技術職員相当による専門技術を伴う支援(例:校正試験、データ処理の対応など)	5,775	円/時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー: Evergreen 200mJ	学内	利用支援(乙):技術職員相当による利用支援(例:模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,620	円/時間	流体科学研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込) / その他の手続				管理部門
			利用補助	利用料	時間	その他	
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー: Evergreen 200mJ	学内	利用補助:学生相当による利用支援	1,732 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー: Evergreen 200mJ	学内	ドラフトチャンバー	313 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー: Evergreen 200mJ	学外	本人利用	4,954 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー: Evergreen 200mJ	学外	委託利用	4,954 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー: Evergreen 200mJ	学外	技術支援:教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー: Evergreen 200mJ	学外	利用支援(甲):技術職員相当による専門技術を伴う支援(例:較正試験、データ処理の対応など)	5,775 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー: Evergreen 200mJ	学外	利用支援(乙):技術職員相当による利用支援(例:模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,620 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー: Evergreen 200mJ	学外	利用補助:学生相当による利用支援	1,732 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー: Evergreen 200mJ	学外	低乱風洞実験室	3,973 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー: Evergreen 200mJ	学外	MSBS調整室	1,489 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー: Evergreen 200mJ	学外	小型低乱風洞実験室	2,541 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー: Evergreen 200mJ	学外	小型低騒音風洞実験室	1,270 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー: Evergreen 200mJ	学外	吹出式風洞実験室	2,541 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー: Evergreen 200mJ	学外	塗装較正室	1,108 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー: Evergreen 200mJ	学外	ドラフトチャンバー	383 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー: Evergreen 200mJ	学外	ミーティングルームA	231 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー: Evergreen 200mJ	学外	ミーティングルームB	161 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルバルスレーザー: Evergreen 200mJ	学外	会議室	508 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルバルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学内	本人利用	2,188 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルバルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学内	技術支援:教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/	時間	流体科学研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込) / その他の手続				管理部門
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学内	利用支援(甲):技術職員相当による専門技術を伴う支援(例:較正試験、データ処理の対応など)	5,775 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学内	利用支援(乙):技術職員相当による利用支援(例:模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,620 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学内	利用補助:学生相当による利用支援	1,732 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学内	ドラフトチャンバー	313 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学内	ハイスピードカメラ	370 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	本人利用	7,342 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	委託利用	7,342 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	技術支援:教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	利用支援(甲):技術職員相当による専門技術を伴う支援(例:較正試験、データ処理の対応など)	5,775 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	利用支援(乙):技術職員相当による利用支援(例:模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,620 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	利用補助:学生相当による利用支援	1,732 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	低乱風洞実験室	3,973 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	MSBS調整室	1,489 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	小型低乱風洞実験室	2,541 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	小型低騒音風洞実験室	1,270 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	吹出式風洞実験室	2,541 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	塗装較正室	1,108 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	ドラフトチャンバー	383 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	ミーティングルームA	231 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	ミーティングルームB	161 円/	時間	流体科学研究所

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込) / その他の手続				管理部門
			利用場所	利用料	単位	備考	
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	会議室	508	円/時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア:Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ: Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	ハイスピードカメラ	4,318	円/時間	流体科学研究所
654	ハイスピードカメラ	(米)Vision Research社製 Phantom v2011	学内	本人利用	6,555	円/時間	流体科学研究所
654	ハイスピードカメラ	(米)Vision Research社製 Phantom v2011	学内	技術指導料:高速度撮影に関わる方法、解析等に関わる技術指導	6,540	円/時間	流体科学研究所
654	ハイスピードカメラ	(米)Vision Research社製 Phantom v2011	学内	施設等使用料	388	円/時間	流体科学研究所
691	OKK製立型マシニングセンタ	OKK VM-53R	学内	委託利用	1,506	円/時間	流体科学研究所
691	OKK製立型マシニングセンタ	OKK VM-53R	学内	技術支援:教員相当による専門技術を伴う支援	11,550	円/時間	流体科学研究所
691	OKK製立型マシニングセンタ	OKK VM-53R	学内	利用支援(甲):技術職員相当による専門技術を伴う支援(例:校正試験、データ処理の対応など)	5,775	円/時間	流体科学研究所
691	OKK製立型マシニングセンタ	OKK VM-53R	学内	利用支援(乙):技術職員相当による利用支援(例:模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,620	円/時間	流体科学研究所
691	OKK製立型マシニングセンタ	OKK VM-53R	学内	利用補助:学生相当による利用支援	1,732	円/時間	流体科学研究所
692	FANUC製小型立型マシニングセンタ	FANUC ROBODRILL α-D14LiA5	学内	委託利用	979	円/時間	流体科学研究所
692	FANUC製小型立型マシニングセンタ	FANUC ROBODRILL α-D14LiA5	学内	技術支援:教員相当による専門技術を伴う支援	11,550	円/時間	流体科学研究所
692	FANUC製小型立型マシニングセンタ	FANUC ROBODRILL α-D14LiA5	学内	利用支援(甲):技術職員相当による専門技術を伴う支援(例:校正試験、データ処理の対応など)	5,775	円/時間	流体科学研究所
692	FANUC製小型立型マシニングセンタ	FANUC ROBODRILL α-D14LiA5	学内	利用支援(乙):技術職員相当による利用支援(例:模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,620	円/時間	流体科学研究所
692	FANUC製小型立型マシニングセンタ	FANUC ROBODRILL α-D14LiA5	学内	利用補助:学生相当による利用支援	1,732	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学内	本人利用	1,678	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学外	本人利用	9,226	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学外	委託利用	9,226	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学内	教員相当による専門技術を伴う支援	11,550	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学外	教員相当による専門技術を伴う支援	11,550	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学内	利用支援(甲):技術職員相当による専門技術を伴う支援(例:校正試験、データ処理の対応など)	5,775	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学外	利用支援(甲):技術職員相当による専門技術を伴う支援(例:校正試験、データ処理の対応など)	5,775	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学内	利用支援(乙):技術職員相当による利用支援(例:模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,620	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学外	利用支援(乙):技術職員相当による利用支援(例:模型設置支援・初期操作説明(初回利用時)、利用中の対応・加工前後処理など)	4,620	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学内	利用補助:学生相当による利用支援	1,732	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学外	利用補助:学生相当による利用支援	1,732	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学内	ドラフトチャンバー	313	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学外	小型低騒音風洞実験室	1,270	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学外	塗装校正室	1,108	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学外	ドラフトチャンバー	383	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学外	ミーティングルームA	231	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学外	ミーティングルームB	161	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学外	会議室	508	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学内	多分力天秤	406	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学内	インテリジェントイーサネット圧カスケヤナ	252	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学内	ハイスピードカメラ	370	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学内	感圧塗料計測システム	1,123	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学外	多分力天秤	2,407	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学外	インテリジェントイーサネット圧カスケヤナ	496	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学外	ハイスピードカメラ	2,564	円/時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業	学外	感圧塗料計測システム	4,273	円/時間	流体科学研究所